(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年12 月18 日 (18.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/103648 A1

(51) 国際特許分類⁷: A61K 31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 31/4035, 31/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/07131

(22) 国際出願日:

2003年6月5日(05.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-164524 2002 年6月5日(05.06.2002) JI

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 医薬分子設計研究所 (INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC.) [JP/JP]; 〒113-0033 東 京都文京区本郷5丁目24番5号角川本郷ビル4F Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 武藤 進 (MUTO,Susumu) [JP/JP]; 〒184-0003 東京都小金井市 緑町 1 – 6 – 7 メイプルコーポB202 Tokyo (JP). 板井昭子 (ITAI,Akiko) [JP/JP]; 〒113-0033 東京都文 京区 本郷5 丁目24番5号 角川本郷ビル4F 株式 会社医薬分子設計研究所内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 特許業務法人特許事務所サイクス (SIKS & CO.); 〒104-0031 東京都中央区 京橋一丁目8番7号京橋日殖ビル8階 Tokyo (JP)
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

—·国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES

(54) 発明の名称: 糖尿病治療薬

3/103648 A1 x E (1)

(57) Abstract: A medicine for the prevention of and/or treatments for diabetes or complications of diabetes, which contains as an active ingredient a substance selected from the group consisting of a compound represented by the following general formula (I): (I) [wherein X represents a connecting group in which the main chain has 2 to 5 atoms (the group has been optionally substituted); A represents hydrogen or acetyl; E represents optionally substituted aryl or optionally substituted heteroaryl; and ring Z represents either arene which may have one or more substituents besides the groups represented by the formula -O-A (wherein A has the same meaning as defined above) and the formula -X-E (wherein X and E have the same meanings as defined above) or heteroarene

which may have one or more substituents besides the groups represented by the formula -O-A (wherein A has the same meaning as defined above) and the formula -X-E (wherein X and E have the same meanings as defined above)], pharmacologically acceptable salts thereof, and hydrates and solvates of these.

(57) 要約:

下記一般式(I):

(式中、

Xは、主鎖の原子数が2ないし5である連結基(該連結基は置換基を有していてもよい)を表し、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基を表し、

環 2 は、式 - O - A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン、又は式 - O - A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む、糖尿病又は糖尿病の合併症の予防及び/又は治療のための医薬。

のATP結合領域への結合様式と特徴的な分子間相互作用を解析した。

その結果に基づいて、リガンドのタンパク質立体構造に基づく化合物 3 次元データベース自動検索プログラムを用い、Sigma-Aldrich 社、Aldrich 社、Maybridge 社、Specsy 社、Bionet 社、Labotest 社、Lancaster 社、Tocris 社、東京化成、和光純薬等で市販されている化合物データベースに登録されている化合物の中からヴァーチャルスクリーニングにより I KK $-\beta$ の特異的阻害剤となり得る化合物を選定した。更に最適化のための分子設計を行い、そこから候補化合物として選ばれたヒドロキシアリール誘導体を購入又は合成し、それらのインスリン抵抗性改善作用を検討した結果、N-置換サリチルアミド誘導体、とりわけN-アリールサリチルアミド誘導体が強いインスリン抵抗性改善作用を有することを見出した。本発明は上記の知見を基にして完成されたものである。

すなわち、本発明は、

(1) 下記一般式 (I):

(式中、

Xは、主鎖の原子数が2ないし5である連結基(該連結基は置換基を有していてもよい)を表し、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基を表し、

環 Z は、式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン、又は式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換

基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に 許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる 物質を有効成分として含む、糖尿病の予防及び/又は治療のための医薬を提供す るものである。また、本発明により上記の物質を有効成分として含む、糖尿病の 合併症の予防及び/又は治療のための医薬が提供される。

本発明の好適な医薬としては、

(2) Xが、下記連結基群 α より選択される基(該基は置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

[連結基群 α] 下記式:

(式中、左側の結合手が環 2 に結合し右側の結合手が E に結合する)

(3) Xが、下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する) で表される

明細書

糖尿病治療薬

技術分野

本発明は、糖尿病または糖尿病の合併症の予防及び/又は治療のための医薬に関する。

背景技術

糖尿病は何らかの原因により糖代謝が異常となり高血糖を来たし、この高血糖が原因となって種々の合併症をもたらす疾患であると認識されている。従って、血糖血のコントロールが糖尿病の治療には重要な要因であることは明らかである。現在、血糖値の改善のために、インスリン製剤、ビグアナイド系薬剤、スルホニルウレア系薬剤、チアゾリジンジオン系薬剤等が使われている。しかしながら、インスリン製剤は投与法に難があり、ビグアナイド製剤は最近見直されてきているものの、乳酸アシドーシスを起こしやすいために使いにくいという問題がある。また、スルホニルウレア製剤はインスリンを分泌している膵のランゲルハンス島のβ細胞に負担をかける為に長期の使用には適さない。チアゾリジンジオン系薬剤は、この中では唯一インスリン抵抗性を改善する薬剤であるが、この薬剤に対して無反応な患者も多く、体重増加等の問題もある。従って、現在使用されている血糖降下剤では、まだ糖尿病の治療薬としては不十分であると言わざるを得ない。

 θ) が活性化される。それがさらに I K K $-\beta$ を活性化し、活性化された I K K $-\beta$ が IRS-1(Insulin receptor substrate-1)をリン酸化することによりインスリンレセプターからのシグナル伝達を阻害するというものである。実際にインスリン抵抗性を示すマウスに I K K $-\beta$ の選択阻害剤として知られているアスピリンまたはサリチル酸を高用量で投与するとインスリン抵抗性が改善したという報告がある (「ジャーナル・オブ・クリニカル・インベスティゲーション (Journal of Clinical Investigation)」,(米国),2001年,第108巻,第3号,p. 437-446;「サイエンス(Science)」,(米国),2001年,第293巻,p. 1673-1677)。しかしながら、アスピリンまたはサリチル酸はインスリン抵抗性を改善するための薬剤としては作用が不十分である。

一方、N-置換サリチルアミド誘導体、とりわけN-フェニルサリチルアミド誘導体は、米国特許第4358443号明細書に植物成長阻害剤として開示されており、医薬としては欧州特許第0221211号明細書、特開昭62-99329号公報、及び米国特許第6117859号明細書に抗炎症剤としての記載がある。また、国際公開第99/65499号パンフレット、国際公開第02/49632号パンフレット、及び国際公開第02/076918号パンフレットにはNF- κ B阻害剤として、国際公開第02/051397号パンフレットにはサイトカイン産生抑制剤として開示されている。

発明の開示

本発明の課題は、 $IKK-\beta$ を特異的に阻害することによりインスリン抵抗性を改善する薬剤を提供することにある。本発明者らは、上記の課題を解決すべく、コンピューター利用の分子設計技術により $IKK-\beta$ 選択的阻害剤の探索を実施した。 PDB (Protein Data Bank) に構造が登録されているプロテインキナーゼより $IKK-\beta$ と相同性の高い適切なものを選抜し、それを鋳型としてホモロジーモデリングの手法を用いて $IKK-\beta$ の立体構造モデルを構築し、タンパク質への薬物分子の結合様式の自動探索プログラムを用い、アスピリンの $IKK-\beta$

WO 03/103648

PCT/JP03/07131

基(該基は置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容される その塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効 成分として含む上記の医薬、

- (4) Aが、水素原子である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (5) 環Zが、 $C_6 \sim C_{10}$ のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは -般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)、Xは5ないし13員のX0Y1 (X1)における定義と同義である)及び式X1 (X2)における定義と同義である)及び式X3 (X3)における定義と同義である)及び式X4 (X4)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

(6)環Zが、下記環群B:

[環群β] ベンゼン環、ナフタレン環、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環

より選択される環(該環は、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

(7) 環 Z が、式 - O - A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 - X - E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に更に置換基を有していてもよいベンゼン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から

選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

- (8) 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にハロゲン原子を更に有するベンゼン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (9) 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に置換基を更に有していてもよいナフタレン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (10) Eが、置換基を有していてもよい $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基、又は置換基を有していてもよい5ないし13員の $^{\circ}$ のテロアリール基である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (11) Eが、置換基を有していてもよいフェニル基である化合物及び薬理学的 に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれ る物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (12) Eが、3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (13) Eが、置換基を有していてもよい5員のヘテロアリール基である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬を挙げることができる。別の観点からは、本発明により、上記の(1)~(13)の医薬の製造のための上記の各物質の使用が提供される。

また、本発明により、ヒトを含む哺乳類動物において、糖尿病又は糖尿病の合併

症を予防及び/又は治療する方法であって、上記の物質の予防及び/又は治療有 効量をヒトを含む哺乳類動物に投与する工程を含む方法が提供される。

発明を実施するための最良の形態

本発明の理解のために「国際公開第02/49632号パンフレット」の開示を参照することは有用である。上記「国際公開第02/49632号パンフレット」の開示の全てを参照として本明細書の開示に含める。

本明細書において用いられる用語の意味は以下の通りである。

「ハロゲン原子」としては、特に言及する場合を除き、弗素原子、塩素原子、臭素原子、又は沃素原子のいずれを用いてもよい。

「炭化水素基」としては、例えば、脂肪族炭化水素基、アリール基、アリーレン 基、アラルキル基、架橋環式炭化水素基、スピロ環式炭化水素基、及びテルペン 系炭化水素等が挙げられる。

「脂肪族炭化水素基」としては、例えば、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルキレン基、アルケニレン基、アルキリデン基等の直鎖状又は分枝鎖状の1価若しくは2価の非環式炭化水素基;シクロアルキル基、シクロアルケニル基、シクロアルカンジエニル基、シクロアルキルーアルキル基、シクロアルキレン基、シクロアルケニレン基等の飽和又は不飽和の1価若しくは2価の脂環式炭化水素基等が挙げられる。

「アルキル基」としては、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-プテル、n-プテル、n-ペンチル、n-ペプチル、n-ペプカル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペプル、n-ペル、n-

n-オクチル、n-ノニル、n-デシル、n-ウンデシル、n-ドデシル、n-トリデシル、n-テトラデシル、n-ペンタデシル等の $C_1\sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキル基が挙げられる。

「アルケニル基」としては、例えば、ビニル、プロパー1ーエンー1ーイル、ア リル、イソプロペニル、ブター1ーエンー1ーイル、ブター2ーエンー1ーイル、 ブター3-エンー1-イル、2-メチルプロパー2-エンー1-イル、1-メチ ルプロパー2-エン-1-イル、ペンター1-エン-1-イル、ペンター2-エ ンー1ーイル、ペンター3ーエンー1ーイル、ペンター4ーエンー1ーイル、3 ーメチルブター2-エンー1ーイル、3-メチルブター3-エンー1ーイル、へ キサー1-エン-1-イル、ヘキサー2-エン-1-イル、ヘキサー3-エン-1ーイル、ヘキサー4ーエンー1ーイル、ヘキサー5ーエンー1ーイル、4ーメ チルペンター3-エン-1-イル、4-メチルペンター3-エン-1-イル、ヘ プター1-エンー1-イル、ヘプター6-エンー1-イル、オクター1-エンー 1ーイル、オクター7ーエンー1ーイル、ノナー1ーエンー1ーイル、ノナー8 ーエンー1ーイル、デカー1ーエンー1ーイル、デカー9ーエンー1ーイル、ウ ンデカー1ーエンー1ーイル、ウンデカー10ーエンー1ーイル、ドデカー1ー エン-1-イル、ドデカ-11-エン-1-イル、トリデカ-1-エン-1-イ ル、トリデカー12-エンー1-イル、テトラデカー1-エンー1-イル、テト ラデカー13-エンー1-イル、ペンタデカー1-エンー1-イル、ペンタデカ -14-エン-1-イル等のC,~C,5の直鎖状又は分枝鎖状のアルケニル基が 挙げられる。

「アルキニル基」としては、例えば、エチニル、プロパー1ーインー1ーイル,プロパー2ーインー1ーイル,ブター1ーインー1ーイル、ブター3ーインー1ーイル、1ーメチルプロパー2ーインー1ーイル,ペンター1ーインー1ーイル、ヘキサー1ーインー1ーイル、ヘキサー5ーインー1ーイル、ヘプター1ーイル、ヘプター1ーインー1ーイル、オクター1ーインー1ーイル、ノナー1ーイン

イル、ノナー8ーインー1ーイル、デカー1ーインー1ーイル、デカー9ーインー1ーイル、ウンデカー1ーインー1ーイル、ウンデカー10ーインー1ーイル、ドデカー1ーインー1ーイル、トリデカー1ーインー1ーイル、トリデカー1ーインー1ーイル、テトラデカー1ーインー1ーイル、テトラデカー13ーインー1ーイル、ペンタデカー1ーインー1ーイル、ペンタデカー14ーインー1ーイル、ペンタデカー14ーインー1ーイル等の $C_2 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニル基が挙げられる。

「アルキレン基」としては、例えば、メチレン、エチレン、エタンー1, 1-ジイル、プロパンー1, 3-ジイル、プロパンー1, 2-ジイル、プロパンー2, 2-ジイル、ブタンー1, 4-ジイル、ペンタンー1, 5-ジイル、ヘキサンー1, 6-ジイル、1, 1, 4, 4-テトラメチルブタンー1, 4-ジイル等のC $_1$ ~ $_2$ C $_3$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルケニレン基」としては、例えば、エテンー 1,2-ジイル、プロペンー 1,3-ジイル、ブター 1-エンー 1,4-ジイル、ブター 2-エンー 1,4-ジイル、2-メチルプロペンー 1,3-ジイル、ペンター 2-エンー 1,5-ジイル、ヘキサー 3-エンー 1,6-ジイル等の $C_1\sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルキリデン基」としては、例えば、メチリデン、エチリデン、プロピリデン、イソプロピリデン、ブチリデン、ペンチリデン、ヘキシリデン等の $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキリデン基が挙げられる。

「シクロアルキル基」としては、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルキル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1-インダニル、2-インダニル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-1-イル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-2-イル等の基が挙げられる。

「シクロアルケニル基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1-イル、2 $-シクロプテン-1-イル、2-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、1-シクログテン-1-イル、1-シクロペンテン-1-イル等の<math>C_3\sim C_6$ のシクロアルケニル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルケニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1-インダニル、2-インダニル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-1-イル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-2-イル、1-インデニル、2-インデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルカンジエニル基」としては、例えば、2, 4 – シクロペンタンジエンー1 – イル、2, 4 – シクロヘキサンジエンー1 – イル、2, 5 – シクロヘキサンジエンー1 – イル等の C_5 \sim C_6 のシクロアルカンジエニル基が挙げられる。なお、上記「シクロアルカンジエニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1 – インデニル、2 – インデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「シクロアルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、シクロプロピルメチル、1-シクロプロピルエチル、2-シクロプロピルエチル、3-シクロプロピルエチル、4-シクロプロピルブチル、5-シクロプロピルペンチル、6-シクロプロピルへキシル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロマンチルメチル、シクロへキシルプロピル、シクロへキシルブチル、シクロへキシルブチル、シクロへキシルブチル、シクロへキシルブチル、シクロスチン・ボラル、シクロオクチルスチル、6-シクロオクチルへキシル等の C_4 - C_{14} のシクロアルキルーアルキル基が挙げられる。

「シクロアルキレン基」としては、例えば、シクロプロパン-1, 1 - $\overline{$ $\overline{ }$ \overline

-ジイル、シクロペンタン-1,2-ジイル、シクロペンタン-1,3-ジイル、シクロヘキサン-1,1-ジイル、シクロヘキサン-1,2-ジイル、シクロヘキサン-1,4-ジイル、シクロヘプタン-1,1-ジイル、シクロヘプタン-1,2-ジイル、シクロオクタン-1,1-ジイル、シクロオクタン-1,2-ジイル、シクロオクタン-1,1-ジイル、シクロオクタン-1,2-ジイル、シクロオクタン-1,2-ジイル、シクロオクタン-1,2-ジイル等の C_3 \sim C_8 のシクロアルキレン基が挙げられる。

「シクロアルケニレン基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1, 1-ジイル、2-シクロプテン-1, 1-ジイル、2-シクロペンテン-1, 1-ジイル、3-シクロペンテン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、2-シクロヘキセン-1, 1-ジイル、2-シクロヘキセン-1, 4-ジイル、3-シクロヘキセン-1, 1-ジイル、1-シクロプテン-1, 2-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル等の1-00 のシクロアルケニレン基が挙げられる。

「アリール基」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素基が挙げられ、例えば、フェニル、1ーナフチル、2ーナフチル、アントリル、フェナントリル、アセナフチレニル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリール基が挙げられる。

「アリーレン基」としては、例えば、1, 2-フェニレン、<math>1, 3-フェニレン、1, 4-フェニレン、ナフタレン-<math>1, 2-ジイル、ナフタレン-<math>1, 3-ジイル、ナフタレン-<math>1, 4-ジイル、ナフタレン-<math>1, 5-ジイル、ナフタレン-

1, $6-\tilde{y}$ イル、ナフタレン-1, $7-\tilde{y}$ イル、ナフタレン-1, $8-\tilde{y}$ イル、ナフタレン-2, $3-\tilde{y}$ イル、ナフタレン-2, $4-\tilde{y}$ イル、ナフタレン-2, $5-\tilde{y}$ イル、ナフタレン-2, $6-\tilde{y}$ イル、ナフタレン-2, $7-\tilde{y}$ イル、ナフタレン-2, $8-\tilde{y}$ イル、アントラセン-1, $4-\tilde{y}$ イル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリーレン基が挙げられる。

「アラルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「アリール基」で置換された基が挙げられ、例えば、ベンジル、1ーナフチルメチル、2ーナフチルメチル、アントラセニルメチル、フェナントレニルメチル、アセナフチレニルメチル、ジフェニルメチル、1ーフェネチル、2ーフェネチル、1ー(1ーナフチル)エチル、1ー(2ーナフチル)エチル、2ー(1ーナフチル)エチル、2ー(2ーナフチル)エチル、3ーフェニルプロピル、3ー(1ーナフチル)プロピル、3ー(2ーナフチル)プロピル、4ーフェニルブチル、4ー(1ーナフチル)ブチル、4ー(2ーナフチル)ブチル、5ーフェニルペンチル、5ー(1ーナフチル)ペンチル、5ー(2ーナフチル)ペンチル、6ーフェニルへキシル、6ー(1ーナフチル)へキシル、6ー(2ーナフチル)へキシル等の $C_7 \sim C_{16}$ のアラルキル基が挙げられる。

「架橋環式炭化水素基」としては、例えば、ビシクロ [2.1.0] ペンチル、ビシクロ [2.2.1] ヘプチル、ビシクロ [2.2.1] オクチル、アダマンチル等の基が挙げられる。

「スピロ環式炭化水素基」、としては、例えば、スピロ[3.4]オクチル、スピロ[4.5]デカー1,6-ジエニル等の基が挙げられる。

「テルペン系炭化水素」としては、例えば、グラニル、ネリル、リナリル、フィチル、メンチル、ボルニル等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が「ハロゲン原子」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメチル、ジフルオロメチル、トリフルオロメチル、クロロメチル、ジクロロメチル、トリクロロメチル、ブロモメチル、ジブロモメチル、トリブロモメチル、ヨードメチル、ジョードメ

チル、トリョードメチル、 2, 2, 2ートリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル、3, 3, 3ートリフルオロプロピル、ヘプタフルオロプロピル、ヘプタフルオロプロピル、ヘプタフルオロイソプロピル、ノナフルオロブチル、パーフルオロヘキシル等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキル基が挙げられる。

「ヘテロ環基」としては、例えば、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基が挙げられる。

「単環式へテロアリール基」としては、例えば、2ーフリル、3ーフリル、2ー チエニル、3ーチエニル、1ーピロリル、2ーピロリル、3ーピロリル、2ーオ キサゾリル、4-オキサゾリル、5-オキサゾリル、3-イソオキサゾリル、4 ーイソオキサゾリル、5ーイソオキサゾリル、2ーチアゾリル、4ーチアゾリル、 5-チアゾリル、3-イソチアゾリル、4-イソチアゾリル、5-イソチアゾリ ル、1-イミダブリル、2-イミダブリル、4-イミダブリル、5-イミダブリ ル、1ーピラゾリル、3ーピラゾリル、4ーピラゾリル、5ーピラゾリル、(1, 2. 3-オキサジアゾール) - 4-イル、(1, 2, 3-オキサジアゾール) - 5 ーイル、(1, 2, 4ーオキサジアゾール) - 3ーイル、(1, 2, 4ーオキサジ アゾール) -5 - イル、(1, 2, 5 - オキサジアゾール) -3 - イル、(1, 2, 55ーオキサジアゾール)ー4ーイル、(1,3,4ーオキサジアゾール)ー2ーイ ル、(1, 3, 4- オキサジアゾール) - 5 - イル、フラザニル、(1, 2, 3 -2, 4- チアジアゾール) - 3 - イル、(1, 2, 4 - チアジアゾール) - 5 - イ ν 、(1, 2, 5-4アジアゾール) - 3 - 4 ν 、(1, 2, 5 - 47ジアゾール)-4-イル、(1, 3, 4-チアジアゾリル)-2-イル、(1, 3, 4-チアジ

アゾリル) -5-イル、(1H-1, 2, 3-トリアゾール) -1-イル、(1H-1, 2, 3-1-5-イル、(2H-1, 2, 3-トリアゾール) -2-イル、(2H-1, 2, 3-トリアゾール) 3-トリアゾール) - 4-イル、(1H-1, 2, 4-トリアゾール) - 1-イル、(1H-1, 2, 4-)リアゾール)-3-イル、(1H-1, 2, 4-)リアゾ $-\mu$) -5 -1ル、(4H-1, 2, 4-)リアゾール)-3 -1ル、(4H-1, 2, 4-)2, 4-トリアゾール) -4-イル、(1H-テトラゾール) -1-イル、(1Hーテトラゾール) -5-イル、(2H-テトラゾール) -2-イル、(2H-テト ラゾール) -5-イル、2-ピリジル、3-ピリジル、4-ピリジル、3-ピリ ダジニル、4ーピリダジニル、2ーピリミジニル、4ーピリミジニル、5ーピリ ミジニル、2ーピラジニル、(1, 2, 3ートリアジン) -4-イル、(1, 2, 3-トリアジン)-5-イル、(1, 2, 4-トリアジン)-3-イル、(1, 2, 4-トリアジン)-3-イル、(1, 2, 4-トリアジン)-3-イル、(1, 2, 4-トリアジン)4-トリアジン) -5-イル、(1, 2, 4-トリアジン) -6-イル、(1, 3, 4-トリアジン) -6-イル、(1, 3, 4-トリアジン) 5-トリアジン) -2-イル、1-アゼピニル、1-アゼピニル、2-アゼピニ ル、3-アゼピニル、4-アゼピニル、(1,4-オキサゼピン)-2-イル、(1,4-4-オキサゼピン) -3-イル、(1, 4-オキサゼピン) -5-イル、(1, 4)ーオキサゼピン) -6-イル、(1, 4-オキサゼピン) -7-イル、(1, 4-チアゼピン) -2-イル、(1, 4-チアゼピン) -3-イル、(1, 4-チアゼ ピン) -5-イル、(1, 4-チアゼピン) -6-イル、(1, 4-チアゼピン) -7-イル等の5乃至7員の単環式へテロアリール基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリール基」としては、例えば、2ーベンゾフラニル、3ーベンゾフラニル、4ーベンゾフラニル、5ーベンゾフラニル、6ーベンゾフラニル、7ーベンゾフラニル、1ーイソベンゾフラニル、4ーイソベンゾフラニル、5ーイソベンゾフラニル、2ーベンゾ [b] チエニル、3ーベンゾ [b] チエニル、4ーベンゾ [b] チエニル、5ーベンゾ [b] チエニル、6ーベンゾ [b] チエニル、7ーベンゾ [b] チエニル、1ーベンゾ [c] チエニル、4ーベンゾ [c] チエニル、1ーインドリル、1ーイングローベングフラニル、1ーイングフラニール、1ーイングフラニル、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール、1ーイングフラール・1ール・1ーイール・1ーイール・1ーイル・1ーイル・1ーイール・1ール・1ーイール・1ーール

2ーインドリル、3ーインドリル、4ーインドリル、5ーインドリル、6ーイン ドリル、7ーインドリル、(2Hーイソインドール) -1ーイル、(2Hーイソイ ンドール) -2-イル、(2H-イソインドール) -4-イル、(2H-イソイン ドール) -5- イル、(1H- インダゾール) -1- イル、(1H- インダゾール) -3-イル、(1H-インダゾール)-4-イル、(1H-インダゾール)-5-イル、(1H-インダゾール) - 6 - イル、<math>(1H-インダゾール) - 7 - イル、(2H-インダゾール) - 1 - イル、(2H-インダゾール) - 2 - イル、(2Hーインダゾール) -4-イル、(2H-インダゾール) -5-イル、2-ベンゾオ キサゾリル、2 ーベンゾオキサゾリル、4 ーベンゾオキサゾリル、5 ーベンゾオ キサゾリル、6 ーベンゾオキサゾリル、7 ーベンゾオキサゾリル、(1,2 ーベン ゾイソオキサゾール)-3-イル、(1,2-ベンゾイソオキサゾール)-4-イ ル、(1, 2-ベンゾイソオキサゾール) -5-イル、(1, 2-ベンゾイソオキ サゾール)-6-イル、(1, 2-ベンゾイソオキサゾール)-7-イル、(2,1-ベンゾイソオキサゾール)-3-イル、(2,1-ベンゾイソオキサゾール) -4-1ル、(2, 1-1)ベンゾイソオキサゾール)-5-1ル、(2, 1-1)イソオキサゾール) -6-イル、(2,1-ベンゾイソオキサゾール) -7-イル、 2-ベンゾチアゾリル、4-ベンゾチアゾリル、5-ベンゾチアゾリル、6-ベ ンゾチアゾリル、7ーベンゾチアゾリル、(1,2ーベンゾイソチアゾール)-3 ーイル、(1, 2ーベンゾイソチアゾール) -4ーイル、(1, 2ーベンゾイソチ アゾール) -5 - イル、(1, 2 - ベンゾイソチアゾール) -6 - イル、(1, 2)ーベンゾイソチアゾール) - 7 - イル、(2, 1 - ベンゾイソチアゾール) - 3 -イル、(2,1ーベンゾイソチアゾール)-4ーイル、(2,1ーベンゾイソチア ゾール) - 5 - 4ル、(2, 1 - ベンゾイソチアゾール) - 6 - 4ル、(2, 1 - 4ベンゾイソチアゾール) - 7 - イル、(1, 2, 3 - ベンゾオキサジアゾール) -4-4ル、(1, 2, 3-4ングオキサジアゾール) -5-4ル、(1, 2, 3-4)ベンゾオキサジアゾール) -6-イル、(1,2,3-ベンゾオキサジアゾール) -7-7, (2, 1, 3-4)

ーベンゾオキサジアゾール)ー5ーイル、(1,2,3ーベンゾチアジアゾール) -4-4ル、(1, 2, 3-4ンゾチアジアゾール)-5-4ル、(1, 2, 3-4)ベンゾチアジアゾール) -6-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール) -7 ゾチアジアゾール) -5-イル、(1H-ベンゾトリアゾール) -1-イル、(1 Hーベンゾトリアゾール)-4-イル、(1H-ベンゾトリアゾール)-5-イル、・ (1H-ベンゾトリアゾール)-6-イル、(1H-ベンゾトリアゾール)-7-イル、(2H-ベンゾトリアゾール)-2-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -4-イル、(2H-ベンゾトリアゾール)-5-イル、2-キノリル、3-キノ リル、4ーキノリル、5ーキノリル、6ーキノリル、7ーキノリル、8ーキノリ ル、1-イソキノリル、3-イソキノリル、4-イソキノリル、5-イソキノリ ル、6-イソキノリル、7-イソキノリル、8-イソキノリル、3-シンノリニ ル、4ーシンノリニル、5ーシンノリニル、6ーシンノリニル、7ーシンノリニ ル、8-シンノリニル、2-キナゾリニル、4-キナゾリニル、5-キナゾリニ ル、6-キナゾリニル、7-キナゾリニル、8-キナゾリニル、2-キノキサリ ニル、5ーキノキサリニル、6ーキノキサリニル、1ーフタラジニル、5ーフタ ラジニル、6-フタラジニル、2-ナフチリジニル、3-ナフチリジニル、4-ナフチリジニル、2ープリニル、6ープリニル、7ープリニル、8ープリニル、 2ープテリジニル、4ープテリジニル、6ープテリジニル、7ープテリジニル、 1ーカルバゾリル、2ーカルバゾリル、3ーカルバゾリル、4ーカルバゾリル、 $9-カルバゾリル、<math>2-(\alpha-カルボリニル)、3-\alpha(\alpha-カルボリニル)、4 (\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、5 - $(\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、6 - $(\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、7 $-(\alpha-\pi)$ ルボリニル)、 $8-(\alpha-\pi)$ ルボリニル)、 $9-(\alpha-\pi)$ ルボリニル)、 2-(γ-カルボリニル)、4-(γ-カルボリニル)、5-(γ-カルボリニル)、

6 - (y --カルボリニル)、7 - (y --カルボリニル)、8 - (y --カルボリニル)、 9- (γ-カルボリニル)、1-アクリジニル、2-アクリジニル、3-アクリジ ニル、4-アクリジニル、9-アクリジニル、1-フェノキサジニル、2-フェ ノキサジニル、3-フェノキサジニル、4-フェノキサジニル、10-フェノキ サジニル、1-フェノチアジニル、2-フェノチアジニル、3-フェノチアジニ ル、4-フェノチアジニル、10-フェノチアジニル、1-フェナジニル、2-フェナジニル、1-フェナントリジニル、2-フェナントリジニル、3-フェナ ントリジニル、4-フェナントリジニル、6-フェナントリジニル、7-フェナ ントリジニル、8-フェナントリジニル、9-フェナントリジニル、10-フェ ナントリジニル、2-フェナントロリニル、3-フェナントロリニル、4-フェ ナントロリニル、5ーフェナントロリニル、6ーフェナントロリニル、7ーフェ ナントロリニル、8-フェナントロリニル、9-フェナントロリニル、10-フ ェナントロリニル、1ーチアントレニル、2ーチアントレニル、1ーインドリジ ニル、2-インドリジニル、3-インドリジニル、5-インドリジニル、6ーイ ンドリジニル、7-インドリジニル、8-インドリジニル、1-フェノキサチイ ニル、2-フェノキサチイニル、3-フェノキサチイニル、4-フェノキサチイ ニル、チエノ [2, 3-b] フリル、ピロロ [1, 2-b] ピリダジニル、ピラ ゾロ [1,5-a] ピリジル、イミダゾ [11,2-a] ピリジル、イミダゾ [1, 5-a] ピリジル、イミダゾ〔1, 2-b] ピリダジニル、イミダゾ〔1, 2a] ピリミジニル、1, 2, 4ートリアゾロ〔4, 3ーa] ピリジル、1, 2, 4-トリアゾロ [4, 3-a] ピリダジニル等の8乃至14員の縮合多環式へテ ロアリール基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、1ーアジリジニル、1ーアゼチジニル、1ーピロリジニル、2ーピロリジニル、3ーピロリジニル、2ーテトラヒドロフリル、3ーテトラヒドロフリル、チオラニル、1ーイミダゾリジニル、2ーイミダゾリジニル、4ーイミダゾリジニル、1ーピラゾリジニル、3ーピラゾリジニル、4ーピラゾリジニル、1ー(2ーピロリニル)、1ー(2ーイミダゾ

リニル)、2-(2-イミダゾリニル)、1-(2-ピラゾリニル)、3-(2-ピラゾリニル)、ピペリジノ、2-ピペリジニル、3-ピペリジニル、4-ピペリジニル、1-ホモピペリジニル、2-テトラヒドロピラニル、モルホリノ、(チオモルホリン) -4-イル、1-ピペラジニル、1-ホモピペラジニル等の3乃至7員の飽和若しくは不飽和の単環式非芳香族へテロ環基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、2-キヌクリジニル、2 ークロマニル、3ークロマニル、4ークロマニル、5ークロマニル、6ークロマ ニル、7ークロマニル、8ークロマニル、1ーイソクロマニル、3ーイソクロマ ニル、4ーイソクロマニル、5ーイソクロマニル、6ーイソクロマニル、7ーイ ソクロマニル、8-イソクロマニル、2-チオクロマニル、3-チオクロマニル、 4ーチオクロマニル、5ーチオクロマニル、6ーチオクロマニル、7ーチオクロ マニル、8-チオクロマニル、1-イソチオクロマニル、3-イソチオクロマニ ル、4ーイソチオクロマニル、5ーイソチオクロマニル、6ーイソチオクロマニ ル、7-イソチオクロマニル、8-イソチオクロマニル、1-インドリニル、2 ーインドリニル、3ーインドリニル、4ーインドリニル、5ーインドリニル、6 ーインドリニル、7ーインドリニル、1ーイソインドリニル、2ーイソインドリ ニル、4ーイソインドリニル、5ーイソインドリニル、2ー(4Hークロメニル)、 3-(4H-クロメニル)、4-(4H-クロメニル)、5-(4H-クロメニル)、 6-(4H-クロメニル)、7-(4H-クロメニル)、8-(4H-クロメニル)、1ーイソクロメニル、3ーイソクロメニル、4ーイソクロメニル、5ーイソクロ メニル、6ーイソクロメニル、7ーイソクロメニル、8ーイソクロメニル、1ー (1H-ピロリジニル)、2- (1H-ピロリジニル)、3- (1H-ピロリジニ ル)、5ー (1 Hーピロリジニル)、6 ー (1 Hーピロリジニル)、7 ー (1 Hーピ ロリジニル) 等の8乃至10員の飽和若しくは不飽和の縮合多環式非芳香族ヘテ ロ環基が挙げられる。

上記「ヘテロ環基」の中で、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ

原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式へテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式非芳香族へテロ環基を「環状アミノ基」と称し、例えば、1ーピロリジニル、1ーイミダゾリジニル、1ーピラゾリジニル、1ーオキサゾリジニル、1ーチアゾリジニル、ピペリジノ、モルホリノ、1ーピペラジニル、チオモルホリンー4ーイル、1ーホモピペリジニル、1ーホモピペラジニル、2ーピロリンー1ーイル、2ーイミダゾリンー1ーイル、2ーピラゾリンー1ーイル、1ーインドリニル、1、2、3、4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1、2、3、4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1・2、3、4ーテトラヒドロインキノリンー2ーイル、1ーピロリル、1ーイミダゾリル、1ーピラゾリル、1ーインドリル、1ーインダゾリル、2ーイソインドリル等の基が挙げられる。

上記「シクロアルキル基」、「シクロアルケニル基」、「シクロアルカンジエニル基」、「アリール基」、「シクロアルキレン基」、「シクロアルケニレン基」、「アリーレン基」、「架橋環式炭化水素基」、「スピロ環式炭化水素基」、及び「ヘテロ環基」を総称して「環式基」と称する。また、該「環式基」の中で、特に「アリール基」、「アリーレン基」、「単環式ヘテロアリール基」、及び「縮合多環式ヘテロアリール基」を総称して「芳香環式基」と称する。

「炭化水素-オキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素-オキシ基」としては、例えば、アルコキシ基(アルキル-オキシ基)、アルケニル-オキシ基、アルキニル-オキシ基、シクロアルキル-オキシ基、シクロアルキル-オキシ基、シクロアルキル-オキシ基等の脂肪族炭化水素-オキシ基;アリール-オキシ基;アラルキル-オキシ基;アルキレン-ジオキシ基等が挙げられる。

「アルコキシ基 (アルキルーオキシ基)」としては、例えば、メトキシ、エトキシ、 n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-ブトキシ、イソブトキシ、sec-ブト 「アルケニルーオキシ基」としては、例えば、ビニルオキシ、(プロパー1-エン -1-イル) オキシ、アリルオキシ、イソプロペニルオキシ、(ブター1-エンー 1ーイル)オキシ、(ブター2ーエンー1ーイル)オキシ、(ブター3ーエンー1 ーイル)オキシ、(2-メチルプロパー2-エン-1-イル)オキシ、(1-メチ ルプロパー2-エン-1-イル)オキシ、(ペンタ-1-エン-1-イル)オキシ、 (ペンター2-エン-1-イル)オキシ、(ペンター3-エン-1-イル)オキシ、 (ペンター4ーエンー1ーイル)オキシ、(3ーメチルブター2ーエンー1ーイル) オキシ、(3-メチルブタ-3-エン-1-イル) オキシ、(ヘキサ-1-エン-1ーイル) オキシ、(ヘキサー2-エン-1-イル) オキシ、(ヘキサー3-エン -1-イル) オキシ、(ヘキサー4-エン-1-イル) オキシ、(ヘキサー5-エ ンー1ーイル)オキシ、(4ーメチルペンター3-エン-1ーイル)オキシ、(4 ーメチルペンター3ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘプター1ーエンー1ーイル) オキシ、(ヘプター6-エンー1-イル) オキシ、(オクター1-エンー1ーイル) オキシ、(オクター7ーエンー1ーイル) オキシ、(ノナー1ーエンー1ーイル) オキシ、(ノナー8-エン-1-イル) オキシ、(デカ-1-エン-1-イル) オ キシ、(デカー9-エン-1-イル) オキシ、(ウンデカー1-エンー1ーイル)

オキシ、(ウンデカー10-xv-1-4v) オキシ、(ドデカー1-xv-1-4v) オキシ、(ドデカー11-xv-1-4v) オキシ、(トリデカー11-xv-1-4v) オキシ、(トリデカー11-xv-1-4v) オキシ、(テトラデカー11-xv-1-4v) オキシ、(テトラデカー11-xv-1-4v) オキシ、(ペンタデカー11-xv-1-4v) オキシ、(ペンタデカー11-xv-1-4v) オキシ等の11-xv-1-4v) オキシ等の11-xv-1-4v0 オキシ

「アルキニルーオキシ基」としては、例えば、エチニルオキシ、(プロパー1ーイ ン-1-イル) オキシ、(プロパ-2-イン-1-イル) オキシ、(ブタ-1-イ ン-1-イル)オキシ、(ブタ-3-イン-1-イル)オキシ、(1-メチルプロ パー2-イン-1-イル)オキシ、(ペンタ-1-イン-1-イル)オキシ、(ペ ンター4ーインー1ーイル)オキシ、(ヘキサー1ーインー1ーイル)オキシ、(ヘ キサー5-イン-1-イル)オキシ、(ヘプタ-1-イン-1-イル)オキシ、(ヘ プター6ーインー1ーイル) オキシ、(オクター1ーインー1ーイル) オキシ、(オ クター7ーイン-1ーイル)オキシ、(ノナー1ーイン-1ーイル)オキシ、(ノ ナー8-イン-1-イル)オキシ、(デカー1-イン-1-イル)オキシ、(デカ - 9 - イン- 1 - イル)オキシ、(ウンデカ - 1 - イン - 1 - イル)オキシ、(ウ ンデカー10-イン-1-イル)オキシ、(ドデカー1-イン-1-イル)オキシ、 (ドデカー11ーイン-1ーイル) オキシ、(トリデカー1ーイン-1ーイル) オ キシ、(トリデカー12-イン-1-イル)オキシ、(テトラデカー1-イン-1 ーイル)オキシ、(テトラデカー13-イン-1-イル)オキシ、(ペンタデカー 1-イン-1-イル) オキシ、(ペンタデカ-14-イン-1-イル) オキシ等の C₂~C₁₅の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニルーオキシ基が挙げられる。

「シクロアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロポキシ、シクロブトキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ、シクロヘプチルオキシ、シクロオクチルオキシ等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルーオキシ基が挙げられる。「シクロアルキルーアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロピルメ

トキシ、1-シクロプロピルエトキシ、2-シクロプロピルエトキシ、3-シクロプロピルプロポキシ、4-シクロプロピルブトキシ、5-シクロプロピルペンチルオキシ、6-シクロプロピルへキシルオキシ、シクロブチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロブチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロペキシルエトキシ、3-シクロヘキシルプロポキシ、4-シクロヘキシルブトキシ、シクロペプチルメトキシ、シクロオクチルメトキシ、6-シクロオクチルへキシルオキシ等の C_4 ~ C_{14} のシクロアルキルーアルキルーオキシ基が挙げられる。

「アリールーオキシ基」としては、例えば、フェノキシ、1ーナフチルオキシ、2ーナフチルオキシ、アントリルオキシ、フェナントリルオキシ、アセナフチレニルオキシ等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールーオキシ基が挙げられる。

「アラルキルーオキシ基」としては、例えば、ベンジルオキシ、1-tフチルメトキシ、2-tフチルメトキシ、アントラセニルメトキシ、フェナントレニルメトキシ、アセナフチレニルメトキシ、ジフェニルメトキシ、1-フェネチルオキシ、2-フェネチルオキシ、1- (1-tフチル) エトキシ、1- (2-tフチル) エトキシ、2- (1-tフチル) エトキシ、2- (2-tフチル) エトキシ、3-フェニルプロポキシ、3- (1-tフチル) プロポキシ、3- (2-tフチル) プロポキシ、4-フェニルブトキシ、4- (1-tフチル) ブトキシ、4- (2-tフチル) ブトキシ、5-フェニルペンチルオキシ、5- (1-tフチル) ペンチルオキシ、5- (1-tフチル) オキシ、1-0 (1-t0 (1-t0) ペンチルオキシ、1-0 (1-t0) ペンチルオキシ、1-0 (1-t0) ペンチルオキシ、1-0 (1-t0) ペンチルオキシ、1-t0 (1-t0) ペキシルオキシ、1-t1 (1-t1) ペキシルオキシ (1-t1) ペキシル

「アルキレンジオキシ基」としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ、1-メチルメチレンジオキシ、1, 1-ジメチルメチレンジオキシ等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルコキシ基 (ハロゲン化アルキルーオキシ基)」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、

例えば、フルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、クロロメトキシ、ブロモメトキシ、ヨードメトキシ、トリフルオロメトキシ、トリクロロメトキシ、2,2,2ートリフルオロエトキシ、ペンタフルオロエトキシ、3,3,3ートリフルオロプポキシ、ヘプタフルオロプポキシ、ヘプタフルオロイソプロポキシ、ノナフルオロブトキシ、パーフルオロヘキシルオキシ等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルコキシ基が挙げられる。

「ヘテロ環ーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ーオキシ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーオキシ基、縮合多環式ヘテロアリールーオキシ基、単環式非芳香族ヘテロ環ーオキシ基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーオキシ基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールーオキシ基」としては、例えば、3ーチエニルオキシ、(イソキサゾールー3ーイル) オキシ、(チアゾールー4ーイル) オキシ、2ーピリジルオキシ、3ーピリジルオキシ、(ピリミジンー4ーイル) オキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールーオキシ基」としては、5 ーインドリルオキシ、(ベンズイミダゾールー2ーイル) オキシ、2 ーキノリルオキシ、3 ーキノリルオキシ、4 ーキノリルオキシ等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3-ピロリジニルオキシ、4-ピペリジニルオキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3-インドリニルオキシ、4-クロマニルオキシ等の基が挙げられる。

「炭化水素ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素ースルファニル基」としては、例えば、アルキルースルファニル基、アルキニルースルファニ

ル基、シクロアルキルースルファニル基、シクロアルキルーアルキルースルファニル基等の脂肪族炭化水素ースルファニル基;アリールースルファニル基、アラルキルースルファニル基等が挙げられる。

「アルキルースルファニル基」としては、例えば、メチルスルファニル、エチル スルファニル、n-プロピルスルファニル、イソプロピルスルファニル、n-ブ チルスルファニル、イソブチルスルファニル、sec-ブチルスルファニル、t ertーブチルスルファニル、n.ーペンチルスルファニル、イソペンチルスルフ ァニル、(2-メチルブチル) スルファニル、(1-メチルブチル) スルファニル、 ネオペンチルスルファニル、(1,2-ジメチルプロピル)スルファニル、(1-エチルプロピル) スルファニル、n-ヘキシルスルファニル、(4-メチルペンチ ル) スルファニル、(3-メチルペンチル) スルファニル、(2-メチルペンチル) スルファニル、(1ーメチルペンチル) スルファニル、(3,3ージメチルブチル) スルファニル、(2, 2-ジメチルブチル) スルファニル、(1, 1-ジメチルブチル)スルファニル、(1,2-ジメチルブチル)スルファニル、(1,3-ジメ チルブチル)スルファニル、(2,3-ジメチルブチル)スルファニル、(2-エ チルブチル)スルファニル、(1-エチルブチル)スルファニル、(1-エチルー 1-メチルプロピル)スルファニル、n-ヘプチルスルファニル、n-オクチル スルファニル、nーノニルスルファニル、nーデシルスルファニル、nーウンデ シルスルファニル、nードデシルスルファニル、nートリデシルスルファニル、 n-テトラデシルスルファニル、n-ペンタデシルスルファニル等のC₁~C₁₅ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキルースルファニル基が挙げられる。

「アルケニルースルファニル基」としては、例えば、ビニルスルファニル、(プロパー1-xン-1-4ル) スルファニル、アリルスルファニル、イソプロペニルスルファニル、(ブタ-1-xン-1-4ル) スルファニル、(ブタ-2-xン-1-4ル) スルファニル、(ブタ-3-xン-1-4ル) スルファニル、(2-x チルプロパ-2-xン-1-4ル) スルファニル、(3-x0 スルファニル、(3-x0 スルファニル、(3-x0 スルファニル、(3-x1 スルファニル、(3-x2 スルファニル、(3-x3 スルファニル、(3-x4 スルファニル・(3-x4 スルファニル・(3-x4 スルファニル・(3-x4 スルファニル・(3-x4 スルファニル・(3-x4 スルファニル・(3-x4 スルファニル・(3-x4 スルファニル・(3-x4 スルファニル・(3-x4 スルファニル・

ンター2ーエンー1ーイル) スルファニル、(ペンター3ーエンー1ーイル) スル ファニル、(ペンター4ーエンー1ーイル) スルファニル、(3-メチルブター2 ーエンー1ーイル)スルファニル、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル)スル ファニル、(ヘキサー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー2ーエンー 1ーイル) スルファニル、(ヘキサー3-エン-1-イル) スルファニル、(ヘキ サー4-エン-1-イル) スルファニル、(ヘキサー5-エン-1-イル) スルフ ァニル、(4-メチルペンター3-エンー1-イル) スルファニル、(4-メチル ペンター3-エンー1-イル) スルファニル、(ヘプター1-エンー1ーイル) ス ルファニル、(ヘプター6ーエンー1ーイル)スルファニル、(オクター1ーエン ー1ーイル)スルファニル、(オクター7ーエンー1ーイル)スルファニル、(ノ ナー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ノナー8ーエンー1ーイル) スルファ ニル、(デカー1-エンー1-イル) スルファニル、(デカー9-エンー1-イル) スルファニル、(ウンデカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1 0-エン-1-イル) スルファニル、(ドデカ-1-エン-1-イル) スルファニ ル、(ドデカー11-エンー1ーイル) スルファニル、(トリデカー1-エンー1 ーイル)スルファニル、(トリデカー12ーエンー1ーイル)スルファニル、(テ トラデカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(テトラデカー13ーエンー1ー イル)スルファニル、(ペンタデカー1-エン-1-イル)スルファニル、(ペン タデカー14ーエンー1ーイル)スルファニル等の C_{15} の直鎖状又は分枝 鎖状のアルケニルースルファニル基が挙げられる。

「アルキニルースルファニル基」としては、例えば、エチニルスルファニル、(プロパー1ーインー1ーイル)スルファニル,(プロパー2ーインー1ーイル)スルファニル,(ブター1ーインー1ーイル)スルファニル、(ブター3ーインー1ーイル)スルファニル、(ブター3ーインー1ーイル)スルファニル、(ペンター1ーイル)スルファニル、(ペンター1ーインー1ーイル)スルファニル、(ペンター1ーインー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー1ーインー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー1ーインー1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーインー1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーインー1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーインー1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーインー1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーインー1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーインー1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーインー1ーイル)

ンー1ーイル)スルファニル、(オクター1ーインー1ーイル)スルファニル、(オクター1ーイル)スルファニル、(ノナー1ーイル)スルファニル、(ノナー1ーイル)スルファニル、(ノナー1ーインー1ーイル)スルファニル、(デカー1ーインー1ーイル)スルファニル、(デカー1ーインー1ーイル)スルファニル、(ヴンデカー1ーインー1ーイル)スルファニル、(ウンデカー10ーインー1ーイル)スルファニル、(ドデカー11ーインー1

「シクロアルキルースルファニル基」としては、例えば、シクロプロピルスルファニル、シクロブチルスルファニル、シクロペンチルスルファニル、シクロヘキシルスルファニル、シクロへプチルスルファニル、シクロオクチルスルファニル等のC。~C。のシクロアルキルースルファニル基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキルースルファニル基」としては、例えば、(シクロプロピルメチル)スルファニル、(1-シクロプロピルエチル)スルファニル、(2-シクロプロピルエチル)スルファニル、(3-シクロプロピルプロピル)スルファニル、(4-シクロプロピルブチル)スルファニル、(5-シクロプロピルペンチル)スルファニル、(6-シクロプロピルへキシル)スルファニル、(0クロブロピルへキシル)スルファニル、(0クロブ ピルへキシル)スルファニル、(00クロブ ピルへキシル)スルファニル、(00クロブ ピルスチル)スルファニル、(00クロブ ピルスチル)スルファニル、(00クロブ ピルスチル)スルファニル、(000 ローペンチルメチル)スルファニル、(000 ローペンチルメチル)スルファニル、(000 ローペキシルブロピル)スルファニル、(000 ローペキシルブチル)スルファニル、(000 ローペナルメチル)スルファニル、(000 ローペナルメチル)スルファニル、(000 ローペーンクロスクロアカチルへキシル)スルファニル、(000 ロースクロスクロアカチルへキシル)スルファニル、(000 ロースクロスクロアカチルへキシル)スルファニル、(000 ロースクロスクロアカチルへキシル)スルファニル、(000 ロースクロスクロアカチルへキシル)スルファニル、(00 ロースクロスクロスクロアカチルへキシル)スルファニル等の00 に

ルキルーアルキルースルファニル基が挙げられる。

「アリールースルファニル基」としては、例えば、フェニルスルファニル、1ーナフチルスルファニル、2ーナフチルスルファニル、アントリルスルファニル、フェナントリルスルファニル、アセナフチレニルスルファニル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールースルファニル基が挙げられる。

「アラルキルースルファニル基」としては、例えば、ベンジルスルファニル、(1 ーナフチルメチル)スルファニル、(2 ーナフチルメチル)スルファニル、(アントラセニルメチル)スルファニル、(フェナントレニルメチル)スルファニル、(アセナフチレニルメチル)スルファニル、(グフェニルメチル)スルファニル、(1 ーフェネチル)スルファニル、(2 ーフェネチル)スルファニル、(1 ーフェネチル)スルファニル、(1 ー(2 ーナフチル)エチル)スルファニル、(1 ー(2 ーナフチル)エチル)スルファニル、(2 ー(2 ーナフチル)エチル)スルファニル、(2 ー(2 ーナフチル)エチル)スルファニル、(3 ー(1 ーナフチル)プロピル)スルファニル、(3 ー(2 ーナフチル)プロピル)スルファニル、(4 ーフェニルブチル)スルファニル、(4 ー(1 ーナフチル)ブチル)スルファニル、(4 ー(2 ーナフチル)ブチル)スルファニル、(5 ー(2 ーナフチル)スルファニル、(5 ー(2 ーナフチル)スルファニル、ベンチル)スルファニル、(6 ー(1 ーナフチル)スルファニル、(6 ー(1 ーナフチル)ストンアニル、(6 ー(2 ーナフチル)へキシル)スルファニル、(6 ー(2 ーナフチル)へキシル)スルファニル、(5 ー(2 ーナフチル)へキシル)スルファニル、(6 ー(1 ーナフチル)へキシル)スルファニル、(6 ー(2 ーナフチル)へキシル)スルファニル、(6 ー(2 ーナフチル)へキシル)スルファニルミルファニルをの $C_7 \sim C_{16}$ の $C_7 \sim C_7$ の $C_7 \sim$

「ハロゲン化アルキルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、(フルオロメチル) スルファニル、(グロモメチル) スルファニル、(ブロモメチル) スルファニル、(リードメチル) スルファニル、(ジフルオロメチル) スルファニル、(トリフルオロメチル) スルファニル、(トリクロロメチル) スルファニル、(2, 2, 2ートリフルオロエチル)スルファニル、(ペンタフルオロエチル)スルファニル、(3, 3, 3ートリフルオロプロピル) スルファニル、(ヘプタフルオロプロピル)

スルファニル、(ヘプタフルオロイソプロピル) スルファニル、(ノナフルオロブチル) スルファニル、(パーフルオロヘキシル) スルファニル等の1乃至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキルースルファニル基が挙げられる。

「ヘテロ環ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールースルファニル基」としては、例えば、(イミダゾールー2ーイル) スルファニル、(1,2,4ートリアゾールー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー4ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニルをの基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールースルファニル基」としては、(ベンズイミダゾール -2-イル)スルファニル、(キノリン-2-イル)スルファニル、(キノリン-4-イル)スルファニル等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3ーピロリジニル)スルファニル、(4ーピペリジニル)スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3ーインドリニル) スルファニル、(4ークロマニル) スルファニル等の基が挙げられる。「アシル基」としては、例えば、ホルミル基、グリオキシロイル基、チオホルミル基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルファモイル基、スルフィナモイル基、カルボキシ基、スルホ基、ホスホノ基、及び下記式:

(式中、R*1及びR*1は、同一又は異なって、炭化水素基又はヘテロ環基を表すか、あるいはR*1及びR*1が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシル基」の定義において、

式($\omega-1$ A)で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーカルボニル基」(具体例: アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイル、アクリロイル、プロピオロイル、メタクリロイル、クロトノイル、イソクロトノイル、シクロヘキシルカルボニル、シクロヘキシルメチルカルボニル、ベンゾイル、1-tフトイル、2-tフトイル、フェニルアセチル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニル基」(具体例: 2-tアノイル、3-t0ロル、ニコチノイル、イソニコチノイル等の基)と称する。

式(ω-2A)で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニル基」(具体例:メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、フェノキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル等の基)、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニル基」(具体例:3-ピリジルオキシカルボニル等の基)と称する。

式 (ω-3A)で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーカルボニル基」(具体例:ピルボイル等の基)、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-カルボニルーカルボニル基」と称する。

式(ω-4A)で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニル基」(具体例:メトキサリル、エトキサリル等の基)、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニル基」と称する。

式($\omega-5$ A)で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーカルボニル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーカルボニル基」と称する。

式 $(\omega - 6A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニル基」と称する。

式(ω-7A)で表される基の中で、R * 1 が炭化水素基である基を「炭化水素-

オキシーチオカルボニル基」、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニル基」と称する。

式 $(\omega - 8 A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーチオカルボニル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニル基」と称する。

式 $(\omega - 9 A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「N -炭化水素ーカルバモイル基」(具体例: N -メチルカルバモイル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「N -ヘテロ環ーカルバモイル基」と称する。

式($\omega-10A$)で表される基の中で、 R^{*1} 及び R^{*1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイル基」(具体例:N, N-ジメチルカルバモイル等の基)、 R^{*1} 及び R^{*1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイル基」、 R^{*1} が炭化水素基であり R^{*1} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ー置換カルバモイル基」、 R^{*1} 及び R^{*1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニル基」(具体例:モルホリノカルボニル等の基)と称する。

式 $(\omega-11A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素 - チオカルバモイル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイル基」と称する。

式 $(\omega-1\ 2\ A)$ で表される基の中で、 $R^{a\,1}$ 及び $R^{b\,1}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-チオカルバモイル基」、 $R^{a\,1}$ 及び $R^{b\,1}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-チオカルバモイル基」、 $R^{a\,1}$ が炭化水素基であり $R^{b\,1}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-チオカルバモイル基」、 $R^{a\,1}$ 及び $R^{b\,1}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニル基」と称する。

式 $(\omega-13A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「Nー炭化水素-スルファモイル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルファモイル基」と称する。

式 $(\omega-14A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイル基」(具体例:N, N-ジメチルスルファモイル等の基)、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)スルファモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N -炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニル基」(具体例:1-ピロリルスルホニル等の基)と称する。

式 $(\omega-15A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイル基」と称する。

式 $(\omega-16A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルフィナモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルフィナモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニル基」と称する。

式 (ω-17A) で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素 -オキシースルホニル基」、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-オキシー スルホニル基」と称する。

式 (ω-18A) で表される基の中で、R¹が炭化水素基である基を「炭化水素 -オキシースルフィニル基」、R¹がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシ -スルフィニル基」と称する。

式 $(\omega-19A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「O,O'ージ (炭化水素) ーホスホノ基」、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「O,O'ージ (ヘテロ環) ーホスホノ基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「Oー炭化水素—O'ーヘテロ環ーホスホノ基」と称する。 式 $(\omega-20A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素

-スルホニル基」(具体例:メタンスルホニル、ベンゼンスルホニル等の基)、R a 1 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルホニル基」と称する。

式(ω-21A)で表される基の中で、R*1が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルフィニル基」具体例:メチルスルフィニル、ベンゼンスルフィニル等の基)、 R*1がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルフィニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ A)で表される「炭化水素 - カルボニル基」としては、アルキルーカルボニル基、アルケニルーカルボニル基、アルキニルーカルボニル基、シクロアルキルーカルボニル基、シクロアルケニルーカルボニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニル基、シクロアルキルーアルキルーカルボニル基等の脂肪族炭化水素 - カルボニル基;アリールーカルボニル基;アラルキルーカルボニル基;架橋環式炭化水素 - カルボニル基;スピロ環式炭化水素 - カルボニル基;テルペン系炭化水素 - カルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ A)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega - 10A)$ 乃至 $(\omega - 16A)$ で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

本明細書において、ある官能基について「置換基を有していてもよい」という場合には、特に言及する場合を除き、その官能基が、化学的に可能な位置に1個又は2個以上の「置換基」を有する場合があることを意味する。官能基に存在する置換基の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換

基が存在する場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。官能基に存在する「置換基」としては、例えば、ハロゲン原子、オキソ基、チオキソ基、ニトロ基、ニトロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、チオシアナト基、イソシアナト基、イソチオシアナト基、ヒドロキシ基、スルファニル基、カルボキシ基、スルファニルカルボニル基、オキサロ基、メソオキサロ基、チオカルボキシ基、ジチオカルボキシ基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルフェノ基、スルフィノ基、スルフィノ基、スルフェノ基、スルフェノ基、スルフェノ基、スルフェノ基、スルフェノ基、スルフェノ基、スルフェノ基、スルフェノ基、スルフェノ基、カルブモイル基、ホスホノ基、ヒドロキシホスホニル基、炭化水素基、ヘテロ環基、炭化水素ーオキシ基、ヘテロ環ーオキシ基、炭化水素ースルファニル基、ベテロ環ーオキシ基、炭化水素ースルファニル基、ジアロボースルファニル基、アシル基、アミノ基、ヒドラジノ基、カルバモイミドイル基(アミジノ基)、アジド基、イミノ基、ヒドロキシアミノ基、ヒドロキシイミノ基、アミノオキシ基、ジアゾ基、セミカルバジノ基、アロファニル基、ヒダントイル基、ホスファノ基、ホスホロソ基、ホスホ基、ボリル基、シリル基、スタニル基、セラニル基、オキシド基等を挙げることができる。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」が2個以上存在する場合、該2個以上の置換基は、それらが結合している原子と一緒になって環式基を形成してもよい。このような環式基には、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1ないし3種が1個以上含有されていてもよく、該環上には1個以上の置換基が存在していてもよい。該環は、単環式又は縮合多環式のいずれであってもよく、芳香族又は非芳香族のいずれであってもよい。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」は、該置換基上の 化学的に可能な位置で、上記「置換基」によって置換されていてもよい。置換基 の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換基で置 換される場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。そのような例 として、例えば、ハロゲン化アルキルーカルボニル基(具体例:トリフルオロア

セチル等の基)、ハロゲン化アルキルースルホニル基(具体例:トリフルオロメタンスルホニル等の基)、アシルーオキシ基、アシルースルファニル基、Nー炭化水素基ーアミノ基、N,Nージ(炭化水素)ーアミノ基、Nーヘテロ環ーアミノ基、Nー炭化水素ーNーヘテロ環ーアミノ基、アシルーアミノ基、ジ(アシル)ーアミノ基等の基が挙げられる。また、上記「置換基」上での「置換」は複数次にわたって繰り返されてもよい。

「アシルーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルオキシ基、グリオキシロイルオキシ基、チオホルミルオキシ基、カルバモイルオキシ基、チオカルバモイルオキシ基、スルファモイルオキシ基、スルフィナモイルオキシ基、カルボキシオキシ基、スルホオキシ基、ホスホノオキシ基、及び下記式:

(式中、R^{a2}及びR^{b2}は、同一又は異なって、炭化水素基、又はヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a2}及びR^{b2}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と 共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」の定義において、

式($\omega-1$ B)で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルーオキシ基」(具体例: アセトキシ、ベンゾイルオキシ等の基)、 R^2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-2B) で表される基の中で、R²が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニルーオキシ基」、R²がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-オキシーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-3B)で表される基の中で、R²が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーカルボニルーオキシ基」、R²がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 4B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 5B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-6B)で表される基の中で、R²が炭化水素基である基を「炭化水素-チオカルボニルーオキシ基」、R²がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-チオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-7B) で表される基の中で、R²が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーチオカルボニルーオキシ基」、R²がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 8B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーチオカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 9B)$ で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「N – 炭化水素 – カルバモイルーオキシ基」、 R^2 がヘテロ環基である基を「N – ヘテロ環 – カルバモイルーオキシ基」と称する。

式($\omega-10B$)で表される基の中で、R * 2 及びR * 2 が炭化水素基である基を「N, N - ジ(炭化水素) - カルバモイルーオキシ基」、R * 2 及びR * 2 がヘテロ環基である基を「N, N - ジ(ヘテロ環) - カルバモイルーオキシ基」、R * 2 が炭化水素基でありR * 2 がヘテロ環基である基を「N - 炭化水素- N - ヘテロ環- カルバモイルーオキシ基」、R * 2 及びR * 3 と称する。

式 $(\omega-1\ 1\ B)$ で表される基の中で、 R^{2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイルーオキシ基」、 R^{2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-1\ 2\ B)$ で表される基の中で、 $R^{a\,2}$ 及び $R^{b\,2}$ が炭化水素基である基を $\lceil N$, N- ジ(炭化水素) - チオカルバモイルーオキシ基」、 $R^{a\,2}$ 及び $R^{b\,2}$ がヘテロ環基である基を $\lceil N$, N- ジ(ヘテロ環) - チオカルバモイルーオキシ基」、 $R^{a\,2}$ が炭化水素基であり $R^{b\,2}$ がヘテロ環基である基を $\lceil N-$ 炭化水素 - N - ヘテロ環 - チオカルバモイルーオキシ基」、 $R^{a\,2}$ 及び $R^{b\,2}$ が一緒になって、それらが結合している 窒素原子と共に環状アミノ基である基を $\lceil \mathbb{Q}$ 状アミノーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-13B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイルーオキシ基」と称する。

式($\omega-14B$)で表される基の中で、 R^{a2} 及び R^{b2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ (炭化水素) -スルファモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ (\sim テロ環) -スルファモイルーオキシ基」、 R^{a2} が炭化水素基であり R^{b2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-15B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルフィナモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-16B)$ で表される基の中で、 R^{*2} 及び R^{*2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} が炭化水素基であり R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ースルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-17B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ー オキシースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-18B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - オキシースルフィニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-19B)$ で表される基の中で、 R^*^2 及び R^{b^2} が炭化水素基である基を「O,O'-ジ(炭化水素)-ホスホノーオキシ基」、 R^*^2 及び R^{b^2} がヘテロ環基である基を「O,O'-ジ(ヘテロ環)-ホスホノーオキシ基」、 R^*^2 が炭化水素基であり R^{b^2} がヘテロ環基である基を「O-炭化水素置換-O'-ヘテロ環置換ホスホノーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 20B)$ で表される基の中で、 $R^{\circ 2}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルホニルーオキシ基」、 $R^{\circ 2}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-21B)$ で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルフィニルーオキシ基」、 R^2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルーオキシ基」と称する。

上記式($\omega-1$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ B)で表される「炭化水素-カルボニルーオキシ基」としては、アルキルーカルボニルーオキシ基、アルケニルーカルボニルーオキシ基、アルキニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーカルボニルーオキシ基、シクロアルカルボニルーオキシ基、シクロアルカルボニルーオキシ基、シクロアルカルボニルーオキシ基、シクロアルカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーアルキルーカルボニルーオキシ基等の脂肪族炭化水素ーカルボニルーオキシ基;アリールーカルボニルーオキシ基;アラルキルーカルボニルーオキシ基;架橋環式炭化水素ーカルボニルーオキシ基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルーオキシ基;テルペン系炭化水素ーカルボニルーオキシ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ B)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10B)$ 乃至 $(\omega-16B)$ で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」、「炭化水素-オキシ基」、及び「ヘテロ環-オキシ基」 を総称して、「置換オキシ基」と称する。また、これら「置換オキシ基」と「ヒドロキシ基」を総称して、「置換基を有していてもよいヒドロキシ基」と称する。

「アシルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルスルファニル基、グリオキシロイルスルファニル基、チオホルミルスルファニル基、カルバモイルスルファニル基、チオカルバモイルスルファニル基、スルファモイルスルファニル基、スルフィナモイルスルファニル基、カルボキシスルファニル基、スルホスルファニル

基、ホスホノスルファニル基、及び下記式:

(式中、R^{a3}及びR^{b3}は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a3}及びR^{b3}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していて

もよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」の定義において、

式 $(\omega-1$ C) で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-2C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 3 C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニルーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-4\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 5 C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-6\ C)$ で表される基の中で、 R^{*3} が炭化水素基である基を「炭化水素-チオカルボニルースルファニル基」、 R^{*3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-チオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-7\,C)$ で表される基の中で、 $R^{\,a\,3}$ が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニルースルファニル基」、 $R^{\,a\,3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 9C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水

素ーカルバモイルースルファニル基」、R^{*3}がヘテロ環基である基を「Nーヘテロ環ーカルバモイルースルファニル基」と称する。

式($\omega-1$ 0C)で表される基の中で、 R^a3 及び R^b3 が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイルースルファニル基」、 R^a3 及び R^b3 がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイルースルファニル基」、 R^a3 が炭化水素基であり R^b3 がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-Nーヘテロ環ーカルバモイルースルファニル基」、 R^a3 及び R^b3 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルースルファモイル基」と称する。

式($\omega-1$ 1C)で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル-スルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega-1.2\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) - チオカルバモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) - チオカルバモイルースルファニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素 N-ヘテロ環 - チオカルバモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式($\omega-1$ 3C)で表される基の中で、 R^{*3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイルースルファニル基」、 R^{*3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルファモイル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega-14C)$ で表される基の中で、 R^{*3} 及び R^{*3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイルースルファニル基」、 R^{*3} 及び R^{*3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルファモイルースルフィニル基」、 R^{*3} が炭化水素基であり R^{*3} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環スルファモイルースルファニル基」、 R^{*3} 及び R^{*3} が一緒になって、それら

が結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-15C) で表される基の中で、R³が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイル-スルファニル基」、R³がヘテロ環基である基を「N-ペテロ環-スルフィナモイル-スルファニル基」と称する。

式 ($\omega-16C$)で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ (炭化水素) -スルフィナモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ (ヘテロ環) -スルフィナモイルースルファニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素 N-ヘテロ環ースルフィナモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノスルファニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-17C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-18C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルフィニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-19C)$ で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を $\lceil O, O' - \circlearrowleft$ (炭化水素) -ホスホノースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を $\lceil O, O' - \circlearrowleft$ (ヘテロ環) -ホスホノースルファニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を $\lceil O - 炭化水素 - O' - へテロ環ーホスホノースルファニル基」と称する。$

式 (ω-20C) で表される基の中で、R * 3 が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニル-スルファニル基」、R * 3 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-ス ルホニル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 21C)$ で表される基の中で、 R^{3} が炭化水素基である基を「炭化水素

ースルフィニルースルファニル基」、R³がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルースルファニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「炭化水素 - カルボニル- スルファニル基」としては、アルキルーカルボニル- スルファニル基、アルケニル- カルボニル- スルファニル基、アルキニルーカルボニル- スルファニル基、シクロアルキル- カルボニル- スルファニル基、シクロアルケニル- カルボニル- スルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニル- スルファニル基、シクロアルカンジエニルファニル基等の脂肪族炭化水素 - カルボニル- スルファニル基;アリール- カルボニル- スルファニル基;アラルキル- カルボニル- スルファニル基;深橋環式炭化水素- カルボニル- スルファニル基;スピロ環式炭化水素- カルボニル- スルファニル基;テルペン系炭化水素- カルボニル- スルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1C)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」としては、例えば、単環式 ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基、総合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1C)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10C)$ 乃至 $(\omega-16C)$ で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」、「炭化水素ースルファニル基」、及び「ヘテロ環ースルファニル基」を総称して、「置換スルファニル基」と称する。また、これら「置換スルファニル基」と「スルファニル基」を総称して、「置換基を有していてもよいスルファニル基」と称する。

「Nー炭化水素-アミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、Nーアルキルーアミノ基、Nーアルキーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアラルキルーアミノ基等が挙げられる。

「N-Pルキルーアミノ基」としては、例えば、メチルアミノ、エチルアミノ、n-Dロピルアミノ、イソプロピルアミノ、n-Dロピルアミノ、イソプロピルアミノ、n-Dアルアミノ、イソプチルアミノ、n-Dアルアミノ、n-Dアルアミノ、n-Dアルアミノ、n-Dアルアミノ、n-Dアルアミノ、n-Dアルアミノ、n-Dアミノ、n-Dアミノ、n-Dアミノ、n-Dアミノ、n-Dアミノ、n-Dアミノ、n-Dアミノ、n-Dアミノ、n-Dアミノ、n-Dアミノ、n-D2 n-D2 n-D2 n-D3 n-D4 n-D4 n-D5 n-D6 n-D7 n-D7

「N-Pルケニルーアミノ基」としては、例えば、ビニルアミノ、(プロパー1ーエンー1ーイル) アミノ、アリルアミノ、イソプロペニルアミノ、(ブター1ーエンー1ーイル) アミノ、(ブター2ーエンー1ーイル) アミノ、(ブター3ーエンー1ーイル) アミノ、(2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル) アミノ、(1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター1ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター2ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター3ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル)

1ーイル) アミノ、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル) アミノ、(ヘキサー 1-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサー2-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサ -3-エン-1-イル)アミノ、(ヘキサー4-エン-1-イル)アミノ、(ヘキ サー5-エン-1-イル) アミノ、(4-メチルペンター3-エン-1-イル) ア ミノ、(4-メチルペンター3-エン-1-イル)アミノ、(ヘプター1-エンー 1ーイル) アミノ、(ヘプター6ーエンー1ーイル) アミノ、(オクター1ーエン -1-イル) アミノ、(オクター7-エンー1ーイル) アミノ、(ノナー1-エン -1-イル) アミノ、(ノナ-8-エン-1-イル) アミノ、(デカー1-エンー 1ーイル) アミノ、(デカー9ーエンー1ーイル) アミノ、(ウンデカー1ーエン -1-イル) アミノ、(ウンデカ-10-エン-1-イル) アミノ、(ドデカ-1 ーエンー 1 ーイル) アミノ、(ドデカー 1 1 ーエンー 1 ーイル) アミノ、(トリデ カー1ーエンー1ーイル)アミノ、(トリデカー12ーエンー1ーイル)アミノ、 (テトラデカー1-エンー1-イル) アミノ、(テトラデカー13-エンー1-イ ル) アミノ、(ペンタデカー1ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンタデカー14ー エンー1-イル) アミノ等のC2~C15の直鎖状又は分枝鎖状のN-アルケニル ーアミノ基が挙げられる。

「N-シクロアルキルーアミノ基」としては、例えば、シクロプロピルアミノ、シクロブチルアミノ、シクロペンチルアミノ、シクロヘキシルアミノ、シクロヘオチルアミノ、シクロトプチルアミノ、シクロオクチルアミノ等の $C_3\sim C_8$ のN-シクロアルキルーアミノ基が挙げられる。

「N-シクロアルキル-アルキル-アミノ甚」としては、例えば、(シクロプロピルメチル) アミノ、(1-シクロプロピルエチル) アミノ、(2-シクロプロピルエチル) アミノ、(3-シクロプロピルプロピル) アミノ、(4-シクロプロピルブチル) アミノ、(5-シクロプロピルペンチル) アミノ、(6-シクロプロピルペンチル) アミノ、(5-シクロブロピルペンチル) アミノ、(5-シクロブロピルペンチル) アミノ、(5-0クロブチルメチル) アミノ、(5-0クロブチルメチル) アミノ、(5-0クロベンチルメチル) アミノ、(5-0クロベンチルメチル) アミノ、(5-0クロベンチルメチル) アミノ、(5-0クロベンチルメチル) アミノ、(5-0クロベンチルメチル) アミノ、(5-00ロベヤシルブロピル) アミノ、(5-00ロベアチルメチル) アミノ、(5-00ロベアチルメチル) アミノ、(5-00ロベアチルメチル) アミノ、(5-00ロベアチルメチル) アミノ、(5-00ロイアルメチル) アミノ、(5-00ロイアルベキシル) アミノ等の 5-00に5-0に5-0のに5-0

「N-アリールーアミノ基」としては、例えば、フェニルアミノ、1-ナフチルアミノ、2-ナフチルアミノ、アントリルアミノ、フェナントリルアミノ、アセナフチレニルアミノ等の $C_6\sim C_{14}$ のN-モノーアリールアミノ基が挙げられる。「N-アラルキルーアミノ基」としては、例えば、ベンジルアミノ、(1-ナフチルメチル)アミノ、(2-ナフチルメチル)アミノ、(7 ントラセニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エカーのアミノ、(7 エカーのアドノ、(7 エカーのアドノ、(7

1.00

「N, N-ジ(炭化水素) -アミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、N, N-ジメチルアミノ、N, N-ジエチルアミノ、N-エチルーN-メチルアミノ、N, N-ジーn-プロピルアミノ、N, N-ジイソプロピルアミノ、N-アリルーN-メチルアミノ、N-(プロパー2-イン-1-イル) -N-メチルアミノ、N, N-ジシクロへキシルアミノ、N-シクロへキシルーN-メチルアミノ、N-シクロへキシルメチルアミノ、N-ジフェニルアミノ、N-メチルーN-フェニルアミノ、N, N-ジベンジルアミノ、N-ベンジルーN-メチルアミノ等の基が挙げられる。

「Nーヘテロ環ーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つ水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、例えば、(3ーピロリジニル) アミノ、(4ーピペリジニル) アミノ、(2ーテトラヒドロピラニル) アミノ、(3ーインドリニル) アミノ、(4ークロマニル) アミノ、(3ーチエニル) アミノ、(3ーピリジル) アミノ、(3ーキノリル) アミノ、(5ーインドリル) アミノ等の基が挙げられる。「Nー炭化水素ーNーヘテロ環ーアミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」及び「ヘテロ環基」で1つずつ置換された基が挙げられ、例えば、NーメチルーNー(4ーピペリジニル) アミノ、Nー(4ークロマニル) ーNーメチルアミノ、NーメチルーNー (3ーチエニル) アミノ、Nーメチルー

N-(3-ピリジル) アミノ、N-メチル-N-(3-キノリル) アミノ等の基が挙げられる。

「アシルーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「アシル基」 で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルアミノ基、グリオキシロイルアミ ノ基、チオホルミルアミノ基、カルバモイルアミノ基、チオカルバモイルアミノ 基、スルファモイルアミノ基、スルフィナモイルアミノ基、カルボキシアミノ基、 スルホアミノ基、ホスホノアミノ基、及び下記式:

(式中、R⁴4及びR⁶4は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR⁴4及びR⁶4が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」の定義において、

式 $(\omega-1D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニル-アミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニル-アミノ基」と称する。

式 $(\omega-2D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-3D) で表される基の中で、R * * が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルーカルボニルーアミノ基」、R * * がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - カルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-4D)$ で表される基の中で、 R^{44} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」、 R^{44} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 5D)$ で表される基の中で、 R^{44} が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーカルボニルーアミノ基」、 R^{44} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-6D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-7D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-8D) で表される基の中で、R * *が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニルーアミノ基」、R * *がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 9D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N - 炭化水素 - カルバモイル基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N - - - - - カルバモ

WO 03/103648

イルーアミノ基」と称する。

式($\omega-10D$)で表される基の中で、R a 4 及び R b 4 が炭化水素基である基を「N, N $^{-9}$ (炭化水素) - カルバモイルーアミノ基」、R a 4 及び R b 4 がヘテロ環基である基を「N, N $^{-9}$ (4 5 $^$

PCT/JP03/07131

式 $(\omega-11D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N - 炭化水素 - チオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N - ヘテロ環 - チオカルバモイルーアミノ基」と称する。

式($\omega-12D$)で表される基の中で、 R^4 及び R^4 が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) - チオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) - チオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基であり R^4 がヘテロ環基である基を「N-炭化水素- N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 ($\omega-13D$) で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-14D)$ で表される基の中で、 R^4 及び R^{b4} が炭化水素基である基を「ジ (炭化水素) スルファモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^{b4} がヘテロ環基である基を [N, N-5] (ヘテロ環) スルファモイルーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基で あり R^{b4} がヘテロ環基である基を [N-炭化水素-N-ヘテロ環ースルファモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^{b4} が一緒になって、それらが結合している窒素原子 と共に環状アミノ基である基を [環状アミノースルホニルーアミノ基」と称する。

式($\omega-15D$)で表される基の中で、 R^{a4} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイルーアミノ基」、 R^{a4} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイルーアミノ基」と称する。; 式($\omega-16D$)で表される基の中で、 R^{a4} 及び R^{b4} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイルーアミノ基」、 R^{a4} 及び R^{b4} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイルーアミノ基」、 R^{a4} が炭化水素基であり R^{b4} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイルーアミノ基」、 R^{a4} 及び R^{b4} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノ-スルフィニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-17D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ー オキシースルホニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-18D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - オキシースルフィニルーアミノ基」と称する。

式($\omega-19D$)で表される基の中で、 R^4 及び R^4 が炭化水素基である基を「O, O'ージ(炭化水素) -ホスホノーアミノ基」、 R^4 及び R^4 がヘテロ環基である基を「O, O'ージ(ヘテロ環) -ホスホノーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基であり R^4 がヘテロ環基である基を「O一炭化水素-O'ーヘテロ環ーホスホノーアミノ基」と称する。

式($\omega-21D$)で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルフィニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環- スルフィニルーアミノ基」と称する。

上記式($\omega-1$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基における「炭化水素」とし

では、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ D)で表される「炭化水素-カルボニルーアミノ基」としては、アルキルーカルボニルーアミノ基、アルケニルーカルボニルーアミノ基、アルキニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルキルーカルボニルーアミノ基、シクロアルケニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルキルーアルキルーカルボニルーアミノ基等の脂肪族炭化水素-カルボニルーアミノ基;アリールーカルボニルーアミノ基;アラルキルーカルボニルーアミノ基;架橋環式炭化水素-カルボニルーアミノ基;スピロ環式炭化水素-カルボニルーアミノ基;アシルボニルーアミノ基;スピロ環式炭化水素-カルボニルーアミノ基;アシルボニルーアミノ基;アシルボニルーアミノ基;アシルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ D)で表される「ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega - 10D)$ 乃至 $(\omega - 16D)$ で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

「ジ (アシル) -アミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、上記「置換基を有していてもよい」の「置換基」の定義における「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ジ (ホルミル) -アミノ基、ジ (グリオキシロイル) -アミノ基、ジ (チオホルミル) -アミノ基、ジ (カルバモイル) -アミノ基、ジ (チオカルバモイル) -アミノ基、ジ (スルファモイル) -アミノ基、ジ (スルフィナモイル) -アミノ基、ジ (カルボキシ) -アミノ基、ジ (スルホ) -アミノ基、ジ (ホスホノ) -アミノ基、及び下記式:

$$\begin{array}{lll} & -N \begin{pmatrix} c - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 2 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - C - C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 4 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - S - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 7 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 8 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 0 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 0 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 1 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 2 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,$$

(式中、R*5及びR*5は、同一又は異なって、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR*5及びR*5が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基をつまるでであるよい環状アミノ基を表す)で表される基があげられる

上記「ジ(アシル)-アミノ基」の定義において、

式 $(\omega-1E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素

ーカルボニル) -アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環 - カルボニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 2E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーカルボニル) - アミノ基」、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘ テロ環 - オキシーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-3E) で表される基で、R^{*5}が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 -カルボニル-カルボニル)-アミノ基」、R^{*5}がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-カルボニル-カルボニル)-アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 4E)$ で表される基で、 R^{5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 ーオキシーカルボニルーカルボニル)ーアミノ基」、 R^{5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニル)ーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 5E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - スルファニルーカルボニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ースルファニルーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-6E) で表される基で、R^{*5}が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 ーチオカルボニル) -アミノ基」、R^{*5}がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ 環ーチオカルボニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 7E)$ で表される基で、 R^{5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーチオカルボニル) - アミノ基」、 R^{5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ーオキシーチオカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-8E) で表される基で、R * 5 が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 -スルファニルーチオカルボニル) -アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を 「ビス (ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニル) -アミノ基」と称する。

式 (ω-9E) で表される基で、R^{*5}が炭化水素基である基を「ビス (N-炭化水素-カルバモイル) アミノ基」、R^{*5}がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-カルバモイル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 10E)$ で表される基で、 R^{45} 及び R^{55} が炭化水素基である基を「ビス

[N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイル] -アミノ基」、R*5及びR*5がヘテロ環基である基を「ビス[N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイル] -アミノ基」、R*5が炭化水素基でありR*5がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイル) -アミノ基」、R*5及びR*5が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノーカルボニル)-アミノ基」と称する。

式 $(\omega-11E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(N-炭化水素-チオカルバモイル)-アミノ基」、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-チオカルバモイル)-アミノ基」と称する。

式($\omega-12E$)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ(炭化水素)-チオカルバモイル] -アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が ヘテロ環基である基を「ビス [N, N-ジ(ヘテロ環)-チオカルバモイル] -アミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環-チオカルバモイル)-アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノーチオカルボニル)-アミノ基」と称する。

式($\omega-14E$)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイル] -アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} がへ テロ環基である基を「ビス [N, N-ジ(ヘテロ環) -スルファモイル] -アミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイル) -アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環 状アミノースルホニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega-15E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス (N-炭)

WO 03/103648

化水素-スルフィナモイル) -アミノ基」、R*5がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-スルフィナモイル) -アミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 6E)で表される基で、 $R^{\circ 5}$ 及び $R^{\circ 5}$ が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ (炭化水素) -スルフィナモイル] -アミノ基」、 $R^{\circ 5}$ 及び $R^{\circ 5}$ が ヘテロ環基である基を「ビス [N, N-ジ (ヘテロ環) -スルフィナモイル] -アミノ基」、 $R^{\circ 5}$ が炭化水素基であり $R^{\circ 5}$ がヘテロ環基である基を「ビス (N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル) -アミノ基」、 $R^{\circ 5}$ 及び $R^{\circ 5}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス (環状アミノースルフィニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega-17E)$ で表される基で、 R^{45} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ーオキシースルホニルー)アミノ基」、 R^{45} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーオキシースルホニル)ーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-18E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ーオキシースルフィニル)ーアミノ基」、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス $(\sim$ テロ環ーオキシースルフィニル)ーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-19E)$ で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス $[O, O'-\bar{\nu}$ (炭化水素) $-ホスホノ]-アミノ基」、<math>R^{a5}$ 及び R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス $[O, O'-\bar{\nu}$ (ヘテロ環) $-ホスホノ]-アミノ基」、<math>R^{a5}$ が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス (O-炭化水素-0'ーヘテロ環-ホスホノ) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 21E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ースルフィニル) -アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ースルフィニル) -アミノ基」と称する。

上記式 $(\omega-1E)$ 乃至 $(\omega-21E)$ で表される基における「炭化水素」とし

では、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1E$)で表される「ビス(炭化水素ーカルボニル)-アミノ基」としては、ビス(アルキルーカルボニル)-アミノ基、ビス(アルケニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(アルキニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルキルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルケニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルケニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルキルーアルキルーカルボニル)-アミノ基等のビス(脂肪族炭化水素-カルボニル)-アミノ基;ビス(アリールーカルボニル)-アミノ基;ビス(アラルキルーカルボニル)-アミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素-カルボニル)-アミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素-カルボニル)-アミノ基;ビス(アラルギニル)-アミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素-カルボニル)-アミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2E$)乃至($\omega-21E$)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1E$)乃至($\omega-21E$)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1E$)で表される「ビス(ヘテロ環ーカルボニル)-アミノ基」としては、例えば、ビス(単環式ヘテロアリールーカルボニル)-アミノ基、ビス(縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル)-アミノ基、ビス(準環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)アミノ基、ビス(縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)アミノ基、ビス(縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)-アミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2E$)乃至($\omega-21E$)で表される基も同様である。上記式($\omega-10E$)乃至($\omega-16E$)で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」及び「ジ (アシル) ーアミノ基」を総称して、「アシル 置換アミノ基」と称する。また、上記「Nー炭化水素ーアミノ基」、「N, Nージ (炭化水素) ーアミノ基」、「Nーペテロ環ーアミノ基」、「Nー炭化水素ーNーペテロ環ーアミノ基」、「環状アミノ基」、「アシルーアミノ基」、及び「ジ (アシル) ーアミノ基」を総称して、「置換アミノ基」と称する。

以下、上記一般式(I)で表される化合物について具体的に説明する。

Xの定義における「主鎖の原子数が2ないし5である連結基」とは、環 Z と E の間に、主鎖の原子が2ないし5個連なっている連結基を意味する。上記「主鎖の原子数」は、ヘテロ原子の有無に関わらず、環 Z と E との間に存在する原子の数が最小となるように数えるものとする。例えば、1, 2 - シクロペンチレンの原子数を2個、1, 3 - シクロペンチレンの原子数を3個、1, 4 - フェニレンの原子数を4個、2, 6 - ピリジンジイルの原子数を3個として数える。

上記「主鎖の原子数が 2 ないし 5 である連結基」は、下記 2 価基群 5 一 1 より選択される基 1 個で形成されるか、或いは、下記 2 価基群 5 一 2 より選択される基 1 ないし 4 種が 2 ないし 4 個結合して形成される。

[2価基群な-1]下記式:

[2価基群な一2]下記式:

該2価基が2個以上結合する場合、各基は同一であっても異なっていてもよい。 上記「主鎖の原子数が2ないし5である連結基」としては、好適には、下記連結 基群αより選択される基である。

[連結基群α] 下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する) 最も好適には、下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する)で表される基である。

「主鎖の原子数が 2 ないし 5 である連結基」の定義における「該連結基は置換基を有していてもよい」の置換基としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられ、好適には、 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基であり、さらに好適には、メチル基である。該置換基は、環 Z 又はE が有する置換基と一緒になって、それらが結合している原子と共に、置換基を有していてもよい環式基を形成してもよい。このような例としては、一般式(I)で表される化合物が、下記式:

$$\begin{array}{c} CF_3 \\ OH \\ O \\ Br \end{array}$$

である化合物が挙げられる。

上記一般式(I)において、Aとしては、水素原子又はアセチル基を挙げることができ、好適には水素原子である。

環Zの定義における「式-O-A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E (式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「アレーン」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素が挙げられ、例えば、ベンゼン環、ナフタレン環、アンラセ

ン環、フェナントレン環、アセナフチレン環等が挙げられる。好適には、ベンゼン環、ナフタレン環等の $C_6 \sim C_{10}$ のアレーンであり、さらに好適には、ベンゼン環及びナフタレン環であり、最も好適には、ベンゼン環である。

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 – X – E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式 – O – A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – X – E(式中、X 及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式 – O – A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – X – E(式中、X 及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、好適には、「式 – O – A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – X – E(式中、X 及びEは上記定義と同義である)で表される基の他に更に1ないし3個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「式 – O – A(式中、A は上記定義と同義である)で表される基の他に更に1ないし3個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「式 – O – A(式中、A は上記定義と同義である)で表される基の他に更に1個の置換基を有するベンゼン環」である。このとき、該置換基としては、好適には、下記「置換基群 γ – 1 z」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及び t e r t – プチル基〔(1,1 – ジメチル) エチル基〕であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群 y - 1 z] ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、メトキシ基、メチル基、イソプロピル基、 t e r t - ブチル基、1, 1, 3, 3 - テトラメチルブチル基、2-フェニルエテン-1-イル基、2, 2-ジシアノエテン-1-イル基、2-シアノ-2-(メトキシカルボニル) エテン-1-イル基、2-カルボキシ-2-シアノエテン-1-イル基、エチニル基、フェニルエチニ

ル基、(トリメチルシリル) エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロ エチル基、フェニル基、4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-フルオロ フェニル基、2、4ージフルオロフェニル基、2ーフェネチル基、1ーヒドロキ シエチル基、1-(メトキシイミノ)エチル基、1-[(ベンジルオキシ)イミノ] エチル基、2ーチエニル基 [チオフェンー2ーイル基]、3ーチエニル基 [チオフ ェンー3-イル基]、1-ピロリル基[ピロール-1-イル基]、2-メチルチア ゾールー4ーイル基、イミダゾ [1, 2ーa] ピリジンー2ーイル基、2ーピリ ジル基 [ピリジン-2-イル基]、アセチル基、イソブチリル基、ピペリジノカル ボニル基、4 ーベンジルピペリジノカルボニル基、(ピロールー1ーイル) スルホ ニル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、N-[3,5-ビス(トリフル オロメチル)フェニル]カルバモイル基、N, N-ジメチルカルバモイル基、ス ルファモイル基、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]スルフ ァモイル基、N、N-ジメチルスルファモイル基、アミノ基、N、N-ジメチル アミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メタンスルホニルアミノ基、 ベンゼンスルホニルアミノ基、3-フェニルウレイド基、(3-フェニル)チオウ レイド基、(4-ニトロフェニル) ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル) スルファモイル]フェニル}ジアゼニル基

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、該置換基が1個であり、-般式(I)における環Zを含む下記部分構造式(I Z -1):

が下記式 (Iz-2):

で表される場合の R^z の位置に存在することが最も好ましい。このとき、該置換基を R^z と定義することができる。 R^z としては、好適には、下記「置換基群 γ – 2z」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及び t e r t - ブチル基であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群 y - 2 z] ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メトキシ基、メチル 基、イソプロピル基、tert-ブチル基、1,1,3,3-テトラメチルブチ ル基、2-フェニルエテン-1-イル基、2,2-ジシアノエテン-1-イル基、 2-シアノ-2- (メトキシカルボニル) エテン-1-イル基、2-カルボキシ - 2 - シアノエテン - 1 - イル基、エチニル基、フェニルエチニル基、(トリメチ ルシリル) エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、フェ ニル基、4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-フルオロフェニル基、2, 4-ジフルオロフェニル基、2-フェネチル基、1-ヒドロキシエチル基、1-(メトキシイミノ) エチル基、1-[(ベンジルオキシ) イミノ] エチル基、2-チエニル基、3ーチエニル基、1ーピロリル基、2ーメチルチアゾールー4ーイ ル基、イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-2-イル基、2-ピリジル基、アセチ ル基、イソブチリル基、ピペリジノカルボニル基、4-ベンジルピペリジノカル ボニル基、(ピロール-1-イル) スルホニル基、カルボキシ基、メトキシカルボ ニル基、N-[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] カルバモイル基、 N, N-ジメチルカルバモイル基、スルファモイル基、N-[3, 5-ビス(ト リフルオロメチル)フェニル]スルファモイル基、N, N-ジメチルスルファモ イル基、アミノ基、N、Nージメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイル アミノ基、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基、3-フェ

ニルウレイド基、(3-フェニル) チオウレイド基、(4-ニトロフェニル) ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル) スルファモイル] フェニル} ジアゼニル基

上記環 Z の定義における「式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン」が「式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいナフタレン環」である場合、好適には、ナフタレン環である。

環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E (式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置 換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「ヘテロアレーン」としては、環系 を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択 されたヘテロ原子1ないし3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式芳香 族複素環が挙げられ、例えば、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾ ール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール 環、ピラゾール環、1、2、3ーオキサジアゾール環、1、2、3ーチアジアゾ ール環、1,2,3-トリアゾール環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン 環、ピラジン環、1,2,3-トリアジン環、1,2,4-トリアジン環、1H アゼピン環、1,4ーオキセピン環、1,4ーチアゼピン環、ベンゾフラン環、 イソベンゾフラン環、ベンゾ〔b〕チオフェン環、ベンゾ〔c〕チオフェン環、 インドール環、2H-イソインドール環、1H-インダゾール環、2H-インダ ゾール環、ベンゾオキサゾール環、1,2ーベンゾイソオキサゾール環、2,1 –ベンゾイソオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、1,2ーベンゾイソチアゾ ール環、2,1-ベンゾイソチアゾール環、1,2,3-ベンゾオキサジアゾー ル環、2,1,3-ベンゾオキサジアゾール環、1,2,3-ベンゾチアジアゾ ール環、2, 1, 3-ベンゾチアジアゾール環、1H-ベンゾトリアゾール環、

2Hーベンゾトリアゾール環、キノリン環、イソキノリン環、シンノリン環、キナゾリン環、キノキサリン環、フタラジン環、ナフチリジン環、1H-1,5ーベンゾジアゼピン環、カルバゾール環、α一カルボリン環、β一カルボリン環、γーカルボリン環、アクリジン環、フェノキサジン環、フェノチアジン環、フェナジン環、フェナントロリン環、チアントレン環、インドリジン環、フェナントリジン環、フェナントロリン環、チアントレン環、インドリジン環、フェノキサチイン環等の5ないし14員の単環式又は縮合多環式芳香族複素環が挙げられる。好適には、5ないし13員の単環式又は縮合多環式芳香族複素環であり、さらに好適には、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環である。

上記環 2 の定義における「式-O-A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E (式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいへテロアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – X – E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「置換基」としては、好適には、ハロゲン原子である。

Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」の「アリール基」としては、上記「炭化水素基」の定義における「アリール基」と同様の基が挙げられ、好適には、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基等の C_6 \sim C_{10} のアリール基であり、最も好適には、フェニル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」の「置換基」と しては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の 基が挙げられる。該置換基のアリール基上での置換位置は特に限定されず、該置 換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「置換基を有していてもよいフェニル基」である場合、好適には、「モノ置換フェニル基」、「ジ 置換フェニル基」、及び「3個以上の置換基を有するフェニル基」であり、更に好 適には、「ジ置換フェニル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「ジ置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-1$ e」に示す基が挙げられる。

[置換基群δ-1e] 3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、3, 4 ープロピレンジオキシフェニル基、3、5-ジクロロフェニル基、2、4ージヒ ドロキシフェニル基、2、5ージメトキシフェニル基、2-クロロー5ー(トリ フルオロメチル) フェニル基、3, 5 – ビス [(1, 1 – ジメチル) エチル] フェ ニル基、2,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、4ークロロー2ー(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-フルオロー3-(トリフルオロメチル)フ ェニル基、4-フルオロー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-クロロ -3-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-フルオロ-5-(トリフルオロ メチル)フェニル基、3ーブロモー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2 ーフルオロー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーニトロー3ー(トリ フルオロメチル)フェニル基、2-ニトロー5-(トリフルオロメチル)フェニ ル基、4-シアノー3ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2-メチルー3-(トリフルオロメチル) フェニル基、4ーメチルー3ー (トリフルオロメチル) フェニル基、2-メチル-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-メトキ シー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-メトキシー5-(トリフルオ ロメチル) フェニル基、2-メトキシー5ー(トリフルオロメチル) フェニル基、 2ーメチルスルファニルー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ー(1ー ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-モルホリノ-5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2-クロロ-4- (トリフルオロメチル) フェニル基、2,5ージクロロフェニル基、3,4ージクロロフェニル基、3,

5-ジフルオロフェニル基、3,5-ジニトロフェニル基、2,5-ビス[(1, 1-ジメチル) エチル] フェニル基、5- [(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メトキシフェニル基、3,5ージメチルフェニル基、4ーメトキシビフェニルー・ 3-イル基、3,5-ジメトキシフェニル基、3,5-ビス(メトキシカルボニ ル) フェニル基、2-ブロモー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-メ トキシカルボニルー5ー (トリフルオロメチル) フェニル基、3ーカルボキシー 5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2-ナフチルオキシ)-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-(2,4-ジクロロフェノキシ)-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン -1-イル] -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2-(2,2,2-ト リフルオロエトキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2-メ トキシフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-クロ ロー3, 5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2-ピペリジノー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メチルフ ェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-クロロフェノ キシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、3,5-ジカルボキシフェニ ル基、5-イソプロピル-2-メチルフェニル基、2,5-ジエトキシフェニル 基、2、5-ジメチルフェニル基、5-クロロ-2-シアノ基、5-ジエチルス ルファモイルー2ーメトキシフェニル基、2ークロロー5ーニトロフェニル基、 2-メトキシ-5- (フェニルカルバモイル) フェニル基、5-アセチルアミノ -2-メトキシフェニル基、5-メトキシ-2-メチルフェニル基、2,5-ジ ブトキシフェニル基、2,5-ジイソペンチルオキシ基、5-カルバモイルー2 ーメトキシフェニル基、5- [(1, 1-ジメチル) プロピル] -2-フェノキシ フェニル基、2-ヘキシルオキシ-5-メタンスルホニル基、5-(2,2-ジ メチルプロピオニル) -2-メチルフェニル基、5-メトキシ-2-(1-ピロ リル)フェニル基、5-クロロ-2- (p-トルエンスルホニル)フェニル基、 2-クロロ-5- (p-トルエンスルホニル)フェニル基、2-フルオロ-5-

メタンスルホニル基、2-メトキシ-5-フェノキシ基、4-メチルビフェニル -3-イル基、2-メトキシ-5-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニ ル基、5ーモルホリノー2ーニトロフェニル基、5ーフルオロー2ー(1ーイミ ダゾリル)フェニル基、2ーブチルー5ーニトロフェニル基、5ー [(1, 1ージ メチル)] プロピルー2ーヒドロキシフェニル基、2ーメトキシー5ーメチルフェ ニル基、2,5-ジフルオロフェニル基、4-イソプロピル-2-(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2-ニトロー4-(トリフルオロメチル)フェニル基、 4-ブロモー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-ブロモー2-(トリ フルオロメチル)フェニル基、2-ブロモー4-(トリフルオロメチル)フェニ ル基、4-フルオロー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-イソプロポ キシー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-シアノー2-(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2,6-ジイソプロピルフェニル基、2,6-ジメチル フェニル基、3、4ージメチルフェニル基、2、4ージクロロフェニル基、2, 3-ジメチルフェニル基、インダン-5-イル基、2,4-ジメチルフェニル基、 2.6-ジクロロフェニル基、4-ブロモー2-(トリフルオロメトキシ)フェ ニル基、3、4-エチレンジオキシフェニル基、3-クロロー4-シアノフェニ ル基、3-クロロー4-(トリフルオロメトキシ)フェニル基、2-クロロー4 ーシアノフェニル基、2、3ージクロロフェニル基、4ーイソプロピルー3ーメ チルフェニル基、4-[(1,1-ジメチル)プロピル]-2-ヒドロキシフェニ ル基、3 ークロロー 2 ーシアノフェニル基、2 ーシアノー 4 ーメチルフェニル基、 2. 2-iジフルオロー 1. 3-iベングジオキソールー 4-iル基、 2. 2 3. 3-テトラフルオロー1, 4-ベンゾジオキセン-5-イル基、3-クロロー4 - (トリフルオロメチルスルファニル)フェニル基、2-ニトロー4- (トリフ ルオロメトキシ)フェニル基、2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソー ルー5ーイル基、2ーメチルー4ー(トリフルオロメトキシ)フェニル基、4ー ブロモー2ーフルオロフェニル基、2,4-ビス(メタンスルホニル)フェニル 基、2,2,3,3-テトラフルオロー1,4-ベンゾジオキセンー6-イル基、

2ーベンゾイルー4ークロロフェニル基、2ーブロモー4ーフルオロフェニル基、3,4ージメトキシフェニル基、3,4ージフルオロフェニル基、3ークロロー4ーメトキシフェニル基、2ーグロロー4ーニトロフェニル基、2,4ージフルオロフェニル基、2ーベンゾイルー5ーメチルフェニル基、2ーブロモー4ー(トリフルオロメトキシ)フェニル基、3,4ージへキシルオキシフェニル基、2,4ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーシアノー2ー(トリフルオロメトキシ)フェニル基、2ー(4ーシアノフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ー(4ーメトキシフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ー(4ーメトキシフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「ジ置換フェニル基」である場合、更に好適には、「2,5-ジ置換フェニル基」及び「3,5-ジ置換フェニル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「2,5-ジ 置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群δ-2 e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ - 2 e] 2, 5 - ジメトキシフェニル基、2 - クロロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 5 - ビス(トリフルオロメチル)フェニル基、2 - フルオロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - ニトロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - ニトロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - メトキシー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - メトキシー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - メチルスルファニルー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (1 - ピロリジニル)-5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - モルホリノー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 5 - ビス [(1, 1 - ジメチル)コニール基、2, 5 - ビフーコフェニル基、2, 5 - ビス [(1, 1 - ジメチル)コニール基、4 - メトキシビフェニルー3 - イル基、2 - ブロモー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2 - ナフチルオキシ) - 5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2, 4 - ジクロロフェノキシ) - 5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2, 4 - ジクロロフェノキシ) - 5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2, 4 - ジクロロフェノキシ) - 5 - (トリフ

ルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン-1 ーイル] -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2-(2,2,2-トリフ ルオロエトキシ) - 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (2 - メトキ シフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロー 3, 5ージメチルフェノキシ) - 5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2-ピペリジノー5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-メチルフェノ キシ) -5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2-(4-クロロフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、5-イソプロピル-2-メチルフェ ニル基、2,5-ジエトキシフェニル基、2,5-ジメチルフェニル基、5-ク ロロー2ーシアノ基、5ージエチルスルファモイルー2ーメトキシフェニル基、 2-クロロー5-ニトロフェニル基、2-メトキシー5- (フェニルカルバモイ ル)フェニル基、5-アセチルアミノ-2-メトキシフェニル基、5-メトキシ -2-メチルフェニル基、2,5-ジブトキシフェニル基、2,5-ジイソペン チルオキシ基、5-カルバモイルー2-メトキシフェニル基、5-[(1, 1-ジ メチル)プロピル]-2-フェノキシフェニル基、2-ヘキシルオキシ-5-メ タンスルホニル基、5-(2,2-ジメチルプロピオニル)-2-メチルフェニ ル基、5-メトキシ-2-(1-ピロリル)フェニル基、5-クロロ-2-(p ートルエンスルホニル)フェニル基、2-クロロ-5- (p-トルエンスルホニ ル)フェニル基、2-フルオロー5-メタンスルホニル基、2-メトキシー5-フェノキシ基、2-メトキシ-5-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニ ル基、5ーモルホリノー2ーニトロフェニル基、5ーフルオロー2ー(1ーイミ ダゾリル)フェニル基、2ーブチルー5ーニトロフェニル基、5ー [(1, 1ージ メチル)プロピル]-2-ヒドロキシフェニル基、2-メトキシー5-メチルフ ェニル基、2,5-ジフルオロフェニル基、2-ベンゾイル-5-メチルフェニ ル基、2-(4-シアノフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2- (4-メトキシフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基 上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「2, 5-ジ

置換フェニル基」である場合、更に好適には、「2,5ージ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 $\delta-3$ e」から選択される基であり、最も好適には、2,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である。

[置換基群 δ - 3 e] 2 - クロロー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、2-フルオロ-5- (トリフルオ ロメチル)フェニル基、2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2-メチル-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-メトキシ-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2ーメチルスルファニルー5ー(トリフルオロ メチル)フェニル基、2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2ーモルホリノー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ーブ ロモー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2-ナフチルオキシ)-5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2-(2,4-ジクロロフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- [4- (トリフルオロメチル) ピペリジン-1-イル]-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロー3、5-ジメチルフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)フ エニル基、2-ピペリジノ-5- (トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4 ーメチルフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-ク ・ロロフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-シアノ フェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-メトキシフ ェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「3,5-ジ 置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ -4 e1 に示す基が挙げられる。

[置換基群 $\delta - 4e$] 3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5

ージクロロフェニル基、3,5ービス[(1,1ージメチル) エチル]フェニル基、3ーフルオロー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーブロモー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーメトキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3,5ージフルオロフェニル基、3,5ージニトロフェニル基、3,5ージメチルフェニル基、3,5ージメトキシフェニル基、3,5ービス(メトキシカルボニル)フェニル基、3ーメトキシカルボニルー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーカルボキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3・5ージカルボキシフェニル基、3・5ージカルボキシフェニル基、3・5ージカルボキシフェニル基

上記「置換基を有していてもよいアリール基」が「3,5ージ置換フェニル基」である場合、更に好適には、「3,5ージ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 $\delta-5$ e」から選択される基であり、最も好適には、3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である。

[置換基群 $\delta-5$ e] 3, 5- ビス(トリフルオロメチル)フェニル基、3- フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3- ブロモ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3- メトキシ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3- メトキシカルボニル-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3- ルボキシ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「モノ置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-6$ e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ - 6 e] 4-メトキシフェニル基、4-クロロフェニル基、2-メトキシフェニル基、2-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-クロロフェニル基、ビフェニルー3-イル基、3-アセチルフェニル基、3-(アセチルアミノ)フェニル基、3-カルバモイルフェニル基、3-メチルカルバモイルフェニル基、4-メチルフェニル基、3-(トリフルオロメトキシ)フェニル基、

2-ベンジルフェニル基、4-(トリフルオロメトキシ)フェニル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] フェニル基、3-イソプロポキシフェニル基、4-イソ プロポキシフェニル基、4-ヘキシルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、4-ベンジルフェニル基、2-クロロフェニル基、 2-メチルフェニル基、4-ブチルフェニル基、4-ベンジルオキシフェニル基、 3-ベンジルフェニル基、4-ヘキシルオキシフェニル基、3-イソプロピルフ エニル基、4-シアノフェニル基、3-シアノフェニル基、4-(エトキシカル ボニルメチル)フェニル基、3-(トリフルオロメチルスルファニル)フェニル 基、4-(トリフルオロメチルスルファニル)フェニル基、4-(トリフルオロ メタンスルホニル)フェニル基、3-エチニルフェニル基、4-(1-メチルプ ロピル)フェニル基、3-ベンゾイルフェニル基、3-メトキシフェニル基、4 - (アセチルアミノ) フェニル基、4ースルファモイルフェニル基、4ー(ジフ ルオロメトキシ)フェニル基、3-メチルスルファニルフェニル基、4-メタン スルホニルフェニル基、3-(ブチルスルファモイル)フェニル基、3-ベンジ ルオキシフェニル基、4- (p-トルエンスルホニルアミノ) フェニル基、4-モルホリノフェニル基、3-[(1,1-ジメチル) エチル] フェニル基、3-(5 ーメチルフランー2ーイル)フェニル基、3ースルファモイルフェニル基、3ー (トリフルオロメタンスルホニル)フェニル基、3-ヘキシルオキシフェニル基、 4-アセチルフェニル基、ビフェニル-2-イル基、ビフェニル-4-イル基、 3- [5-フェニル-3- (トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル] フェ ニル基、3-{5-[(1, 1-ジメチル) エチル] -3-(トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル}フェニル基、4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾールー1-イル] フェニル基、3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル基、4-[5-フェニルー3-(トリフルオロ メチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「3個以上の 置換基を有するフェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置

換基群 $\delta - 7e$ 」に示す基が挙げられる。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「置換基を有していてもよいナフチル基」である場合、好適な基の具体例としては、1ーナフチル基、4ーメトキシナフタレン-2ーイル基、及び4ーヒドロキシ-3ーメチルナフタレン-1ーイル基が挙げられる。

Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」の「ヘテロアリール基」としては、上記「ヘテロ環基」の定義における「単環式ヘテロアリール基」及び「縮合多環式ヘテロアリール基」と同様の基が挙げられる。好適には、5ないし13員のヘテロアリール基であり、このとき、好適な基の具体例としては、チエニル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、1,3,4ーチアジアゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基、インドリル基、キノリル基、カルバゾリル基、チアゾリル基、及びピラジニル基が挙げられる。

Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」の「ヘテロアリール基」としては、更に好適には、5員のヘテロアリール基であり、特に更に好適には、チエニル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、1,3,4ーチアジアゾリル基、及びチアゾリル基であり、最も好適には、チアゾリル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアリール基上での置換位置は特に限定されず、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」が「置換基を有していてもよいチアゾリル基」である場合、好適には、「置換基を有していてもよいチアゾールー2ーイル基」であり、更に好適には、「モノ置換チアゾールー2ーイル基」であり、特に更に好適には、「ジ置換チアゾールー2ーイル基」であり、特に更に好適には、「ジ置換チアゾールー2ーイル基」である。

上記 E の定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」が「ジ置換チアゾールー2ーイル基」である場合、好適には、下記「置換基群 $\delta-8$ e」から選択される基であり、最も好適には、4-[(1,1-ジメチル) エチル] -5-[(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾールー2ーイル基である。

【置換基群 δ - 8 e] 5 - ブロモー4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] チアゾールー2 - イル基、5 - ブロモー4 - (トリフルオロメチル) チアゾールー2 - イル基、5 - シアノー4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] チアゾールー2 - イル基、5 - メチルチアゾールー2 - イル基、4, 5 - ジメチルチアゾールー2 - イル基、5 - メチルー4 - フェニルチアゾールー2 - イル基、5 - (4 - フルオロフェニル) - 4 - メチルチアゾールー2 - イル基、4 - メチルー5 - [3 - (トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー2 - イル基、4 - エチルー5 - フェニルチアゾールー2 - イル基、4 - イソプロピルー5 - フェニルチアゾールー2 - イル基、4 - エチルー5 - フェニルチアゾールー2 - イル基

4ーブチルー5ーフェニルチアゾールー2ーイル基、4ー[(1,1ージメチル) エチル] -5- [(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾールー2ーイル基、 4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(エトキシカルボニル) チアゾールー 2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾールー 2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾールー 2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-メチルピペラジン -1-イル) チアゾール-2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5 - (4 -フェニルピペラジン-1 -イル)チアゾール-2 -イル基、5 -カルボ キシメチルー4-フェニルチアソールー2-イル基、4,5-ジフェニルチアゾ ールー2ーイル基、4ーベンジルー5ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ー フェニルー4-(トリフルオロメチル)チアゾールー2-イル基、5-アセチル - 4 - フェニルチアゾール - 2 - イル基、5 - ベンゾイル - 4 - フェニルチアゾ ールー2ーイル基、5ーエトキシカルボニルー4ーフェニルチアゾールー2ーイ ル基、5-エトキシカルボニル-4- (ペンタフルオロフェニル) チアゾールー 2-イル基、5-メチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、 5-エチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-イソプロ ピルカルバモイルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5-(2-フェニル エチル) カルバモイルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、5-エトキシカ ルボニルー4ー (トリフルオロメチル) チアゾールー2ーイル基、5ーカルボキ シー4- [(1.1-ジメチル) エチル] チアゾールー2-イル基、5- (エトキ シカルボニル) メチルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ーカルボキシ - 4 - フェニルチアゾールー 2 - イル基、 5 - プロピルカルバモイルー 4 - フェ ニルチアゾールー2-イル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」が「モノ 置換チアゾールー 2 ーイル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置 換基群 δ ー 9 e 」に示す基が挙げられる。

[置換基群 $\delta - 9e$] 4 - [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー <math>2 - 4

基、4-フェニルチアゾール-2-イル基、4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール-2-イル基、4-(2,4-ジクロロフェニル)チアゾール-2-イル基、4-(3,4-ジクロロフェニル)チアゾール-2-イル基、4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール-2-イル基、4-(2,5-ジフルオロフェニル)チアゾール-2-イル基、4-(4-メトキシフェニル)チアゾール-2-イル基、4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール-2-イル基、4-(ペンタフルオロフェニル)チアゾール-2-イル基、4-(ペンタフルオロフェニル)チアゾール-2-イル基

上記一般式 (I) で表される化合物としては、好適には、「下記一般式 (X-1) で表される置換安息香酸誘導体、及び/又は下記化合物群 $\phi-1$ で表される化合物 以外の化合物である。

$$R^{1001}$$
 I X^{1001} $(X-1)$

(式中、

R¹⁰⁰¹は、下記の一般式(X-2):

$$R^{1003}$$
 R^{1004}
 CH_2
 $(X-2)$

または、下記の一般式 (X-3):

$$R^{1003}$$
 R^{1004}
 CH_2
 CH_2
 CH_2

(式中、R¹⁰⁰³、R¹⁰⁰⁴およびR¹⁰⁰⁵は各々独立に水素原子、炭素数1~6の

アルキル基または炭素数 $1\sim6$ のアルコキシ基であり、 R^{1009} および R^{1010} は 各々独立に水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基または炭素数 $2\sim1$ 1 のアシル 基を示す)であり;

 R^{1002} は、水素原子、置換されていてもよい炭素数 $1\sim6$ の低級アルキル基、置換されていてもよい炭素数 $6\sim1$ 2 のアリール基、置換されていてもよい炭素数 $4\sim1$ 1 のヘテロアリール基、置換されていてもよい炭素数 $7\sim1$ 4 のアラルキル基、置換されていてもよい炭素数 $5\sim1$ 3 のヘテロアリールアルキル基を示すか、あるいは炭素数 $2\sim1$ 1 のアシル基であり;

 X^{1001} は、エステル化またはアミド化されていてもよいカルボキシル基を示す。) [化合物群 $\phi-1$]

上記一般式(I)で表される化合物は塩を形成することができる。薬理学的に許容される塩としては、酸性基が存在する場合には、例えば、リチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩等の金属塩、又はアンモニウム塩、メチルアンモニウム塩、ジメチルアンモニウム塩、トリメチルアンモニウム塩、ジシクロヘキシルアンモニウム塩等のアンモニウム塩をあげることができ、塩基性基が存在する場合には、例えば、塩酸塩、臭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩等の鉱酸塩、あるいはメタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、パラトルエンスルホン酸塩、酢酸塩、プロピオン酸塩、酒石酸塩、フマール酸塩、マレイン酸塩、リンゴ酸塩、シュウ酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、安息香酸塩、マレイン酸塩、リンゴ酸塩、シュウ酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、安息香酸塩、

マンデル酸塩、ケイ皮酸塩、乳酸塩等の有機酸塩をあげることができる。グリシンなどのアミノ酸と塩を形成する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、 薬学的に許容される塩も好適に用いることができる。

上記一般式(I)で表される化合物又はその塩は、水和物又は溶媒和物として存在する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、上記のいずれの物質を用いてもよい。さらに一般式(I)で表される化合物は1以上の不斉炭素を有する場合があり、光学活性体やジアステレオマーなどの立体異性体として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の立体異性体、光学対掌体又はジアステレオマーの任意の混合物、ラセミ体などを用いてもよい。

また、一般式(I)で表される化合物が例えば2-ヒドロキシピリジン構造を有する場合、その互変異性体(t a u t o m e r)である2-ピリドン構造として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の互変異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。また、一般式(I)で表される化合物がオレフィン性の二重結合を有する場合には、その配置はZ 配置又はE 配置のいずれでもよく、本発明の医薬の有効成分としてはいずれかの配置の幾何異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。

本発明の医薬の有効成分として一般式(I)に包含される化合物を以下に例示するが、本発明の医薬の有効成分は下記の化合物に限定されることはない。

なお、下記表において用いられる略語の意味は下記の通りである。

Me:メチル基、Et:エチル基。

化合物番号	A O	X	E
1	OH OH	O N A	CF ₃
2	OH Br	O H	
3	OH Br	O N H	O_N_O
4	OH MeO OH		OMe
5	OH CI	OH OH	CI
6	OH MeO MeO		MeO

	Cu		T
7	OH		
	. Me		
8	Me O O		
9	CI	∼ .	CI
1 0	OH Br	O O N H	CI
11	OH	H N O	CF ₃
1 2	OH	н _ о	CI
1 3	OH CI	H N S O	CI
1 4	OH Br	N H	CI
1 5	OH Br	H N N	ОН

1 6	OH	O N N- Me	CF ₃
1 7	OH Br	o N	CF ₃

85

	_ <u></u>	
化合物番号	A O	E
1 8	OH OH	CI
1 9	H H	CI
2 0	OH	OMe OMe
2 1	ОН	CF ₃
2 2	ОН	SO ₂ F

		 1
2 3	Ω - z	SO ₂ F
2 4	OH N CI	CF ₃
2 5	OH N CI	CF, CI
2 6	OH N CI	Me Me Me Me Me
2 7	OH N	CF ₃
2 8	OH	CF ₃
2 9	OH N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃

3 0	OH	CI
	HN	·

88

化合物番号	A o	E
3 1	OH	
3 2	<u>Q</u>	
3 3	OH	OMe
3 4	Me O CI	OMe

化合物番号	A. ₀	E
	Z	
3 5	OH OH	EtO ₂ C
3 6	OH Br	N - NH
3 7	OH Br	Et N Et
3 8	OH Br	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
3 9	OH Br	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
4 0	ОН	N-N CF ₃

	<u> </u>	
4 1	OH Br	N-N S CF ₃
4 2	OH	CI
4 3	OH	OMe N CI
4 4	Me O CI	H z
4 5	Me	HN CO ₂ Et
4 6	OH	, N
4.7	OH CI	Et N

化合物番号	A . 0	E
4 8	OH	CF ₃
4 9	OH F	CF ₃
5 0	OH CI	CF ₃
5 1	OH Br	CF ₃
5 2	OH	CF ₃
5 3	OH NO ₂	CF ₃

		<u>-</u>
5 4	OH	CF ₃
5 5	OH Me	CF ₃
5 6	OH Me Me	CF ₃
5 7	НО	CF ₃
5 8	MeO N Me	CF ₃
5 9	OH O N Me	CF ₃
6 0	OH CN	CF ₃ CF ₃

6 1	OH CN CO₂H	CF ₃
6 2	OH CN CO ₂ Me	CF ₃
6 3	OH OH	CF ₃
6 4	OH	CF ₃
6 5	OH OH	CF ₃ CF ₃

94

6 6	OH SiMe ₃	CF ₃
6 7	OH C	CF ₃
6 8	OH	CF ₃
6 9	OH CF ₃	CF ₃
7 0	OH CF ₂ CF ₃	CF ₃
7 1	OH N	CF ₃

7 2	OH S	CF ₃
7 3	OH S	CF ₃
7 4	OH N S	CF ₃ CF ₃
7 5	OH Z	CF ₃
7 6	OH OH	CF ₃
7 7	OH OMe	CF ₃

7 8	OH O Me	CF ₃
7 9	OH Me Me	CF ₃
8 0	OH CO₂H	CF ₃
8 1	OH CO ₂ Me	CF ₃
8 2	OH CF3	CF ₃
8 3	OH NMe ₂	CF ₃
8 4	OH OH	CF ₃

8 5	OH OH	CF ₃
8 6	OH O=S=O NMe ₂	CF ₃
8 7	OH	CF ₃
8 8	OH NH ₂	CF ₃
8 9	OH NMe ₂	CF ₃
9 0	OH HN O	CF ₃
9 1	OH H HN N	CF ₃

		
9 2	OH HN S	CF ₃
9 3	OH.	CF ₃
9 4	OH N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃
9 5	Me O	CF ₃
9 6	Me O CI	CF ₃

9 7	OH OH N CI	CF ₃
9 8	CI	CF ₃
9 9	OH	CF ₃ CF ₃
100	OH CI	CF ₃
101	OH Br	CF ₃ CF ₃
102	OH Me	CF ₃
103	0 0 0	CF ₃

化合物番号	A . 0	E
104	OH C	F ₃ C
105	OH	F ₃ C CI
106	OH Br	CF ₃
107	OH	CF ₃
108	OH CI	CF ₃ F
1 0 9	OH Br	CF ₃

		
1 1 0	OH	CF ₃
111	OH Br	CF ₃
112	OH	CF ₃
113	OH	CF ₃
114	OH Br	CF ₃
1 1 5	OH CI	CF ₃ NO ₂
116	OH	CF ₃
117	OH Br	CF ₃ CN
118	OH CI	Me CF ₃

	011	T
1 1 9	OH	ÇF₃
		Me
	Ĭ,	
	ОН	
1 2 0	OH	CF ₃
	CI	Me
1.0.1	óн	
1 2 1		CF ₃
		OMe
·		
	Ċı	
1 2 2	ОН	CF
1 2 2		CF₃ I
·		
		OMe
	Br	
1 2 3	ОН	CF ₃
·	<u> </u>	, J
	Br OH	ÓMe
1 2 4	I .	CF ₃
•		
	CI) OMe
1 2 5	ОН	ÇF₃
120		1.
·		
	CI	SMe
1 2 6	OH	CF ₃
İ		
	Ť	
	Br	N
L	<u></u>	

1 2 7	OH Br	CF ₃
1 2 8	OH CI	CF ₃
1 2 9	OH Br	CI CF ₃
130	0 0 0	CF ₃
1 3 1	OH NO ₂	CF ₃
1 3 2	OH Me	CF ₃
1 3 3	OH OMe	CF ₃
1 3 4	OH Me	CF ₃

135	OH Me	CF ₃ Me
136	OH Me	CF ₃
1 3 7	OH Me	CF ₃ OMe
1 3 8	OH Me	CF ₃

化合物番号	A o	E
	z	
1 3 9	ОН	
	Br	
1 4 0	OH	CI I
<u> </u>	Br	
141	OH 	CI
	l Br	
1 4 2	ОН	ÇI
) Y	
	ČI	Cl
1 4 3	OH L	CI
		CI
	l Br	/ ~
1 4 4	ОН	F
	Br	∕ ∕ F
L	<u> </u>	L

1 4 5	OH	CI
1 4 6	OH F	CI
1 4 7	OH CI	CI
1 4 8	OH Br	CI
1 4 9	OH	C
150	OH Br Br	G C
151	CI	CI
152	OH NO ₂	CI
153	OH Me	CI

154	OH OMe	CI
155	OH Br	CI
156	OH Br	СІ
157	OH	F F
158	OH Br	NO ₂
159	OH	Me Me Me Me Me
160	OH CI	Me Me OMe
1 6 1	OH Br	Me Me

162	OH CI	Me Me Me Me Me
163	OH Br	Me Me Me Me Me
164	OH CI	Me Me Me Me
165	OH CI	
166	OH CI	OMe
167	OH Br	OMe OMe
168	OH Br	OMe OMe

169	OH	Me
170	OH Br	CO ₂ Me
171	ОН	H H N CI
172		CI
173	OH Me	Me Me Me Me Me Me Me
174	O	Me Me Me Me Me
175	OH NO ₂	Me Me Me Me Me

176	OH Me	Me Me Me Me
177	OH OMe	Me Me Me Me
178	0=	Me Me OMe
179	OH Me	Me Me Me OMe

化合物番号	A . 0 Z	E
180	OH Br	~ s
181	OH Br	Me Me Me S Br
182	OH Br	N CF3 Br
183	OH	Me Me Me S CN
184	OH Br	Me Me Me S CN
185	OH Br	N S Me

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

		<u></u> <u>-</u> <u>-</u>
186	OH Br	Me Me Me
187	OH Br	N Me S Me
188	OH Br	N N Me
189	OH Br	N Me
190	OH Br	N Me CF3
191	OH Br	Me Me N Me S Et
192	OH Br	S Et
193	OH Br	Me N Me

194	OH Br	N Me
195	OH CI	Me Me Me S O Me Me Me
196	OH Br	Me Me Me S O Me Me Me
197	OH Br	Me Me Me CO ₂ Et
198	OH Br	Me Me Me
199	OH Br	Me Me Me S N O
200	OH Br	Me Me Me S N N N Me

2 0 1	OH Br	Me Me Me
2 0 2	OH Br	N S
2 0 3	OH Br	N CO ₂ H
2 0 4	OH Br	N S
2 0 5	OH Br	N S
2 0 6	OH Br	S CF3
207	OH Br	N Me

2 0 8	OH Br	N O
	-	
209	OH Br	N CO ₂ Et
2 1 0	OH	N S CO ₂ Et
2 1 1	OH Br	S CO ₂ Et
2 1 2	OH ————————————————————————————————————	N H H N Me
2 1 3	OH Br	S H N Et
2 1 4	OH Br	N H Me O Me

<u></u>		
2 1 5	OH Br	S H N
2 1 6	OH Br	N CF3 CO ₂ Et
2 1 7	O	Me Me Me S O Me Me
2 1 8	OH	N CO ₂ Et
2 1 9	OH F	N S CO ₂ Et
2 2 0	OH F	N CO ₂ Et

2 2 1	OH CF3	N CO ₂ Et
2 2 2	OH OH	N CO ₂ Et
2 2 3	OH S	N CO ₂ Et

			·
化合物番号	A .0	X .	E
3 0 1	OH		
3 0 2	OH OH	O H N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃
303	OH CI	O N H N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃
304	OH	N, N	CF ₃
3 0 5	OH	O Me H N O	CF ₃
306	OH	N, N O	CF ₃

3 0 7	OH CI	O N H	CF ₃
3 0 8	ОН	0 N- 0	CF ₃
3 0 9	OH CI	O N H H	CF ₃
3 1 0	OH CI	~	CF ₃
3 1 1	OH CI	N L	
3 1 2	OH CI	∕ N H	CF ₃
3 1 3	OH CI	O Me	CF ₃
3 1 4	OH CI	H X H	CF ₃
3 1 5	OH CI	O H N	CF ₃

3 1 6	OH CI		CF ₃
3 1 7	OH CI	O N H	CF ₃
3 1 8	OH CI	S NH	CF ₃
3 1 9	OH CI	0 N S 0	CF ₃
3 2 0	ОН	0 N N	CF ₃
3 2 1	OH CI	, H	CF ₃

化合物番号	A O	E ·
3 2 2	ОН	CF ₃
3 2 3	OH Me	CF ₃
3 2 4	ОН НО Вг	CF ₃
3 2 5	но	CF ₃
3 2 6	CI	CF ₃
327	НО	CF ₃

3 2 8	OH Me	CF ₃
3 2 9	MeO OH	CF ₃
3 3 0	OH Me Me Me Me	CF ₃
3 3 1	2 2 4 4	CF ₃
3 3 2	Me OH Me Me Me	CF ₃
3 3 3	OH F	CF ₃
3 3 4	CI	CF ₃
3 3 5	MeO	CF ₃

		,
3 3 6	ОН	CF ₃
3 3 7	OH NHSO ₂ Me	CF ₃
3 3 8	OH ON	CF ₃
3 3 9	OH HN Me	CF ₃
3 4 0	OH SO ₂ NH ₂	CF ₃
3 4 1	OH	CF ₃
3 4 2	OH	CF ₃
3 4 3	OH Br S	CF ₃

,	·	
3 4 4	OH HN	CF ₃
3 4 5	OH HN CI	CF ₃
3 4 6	OH CI	CF ₃
3 4 7	OH CI	CF ₃ OMe
3 4 8	OH	CF ₃
3 4 9	OH	CF ₃
3 5 0	OH CI	CF ₃ CO ₂ Me
3 5 1	OH	CF ₃

3 5 2	OH	CF ₃
3 5 3	OH CI	CF ₃
3 5 4	OH CI	CF ₃
3 5 5	OH	CF ₃ OCH ₂ CF ₃
356	OH OH	CF ₃
3 5 7	OH CI	CF ₃ O Me CI

·		
3 5 8	OH CI	CF ₃
3 5 9	2 — ±	CF ₃
3 6 0	OH CI	CF ₃
3 6 1	OH Br	CO ₂ H
3 6 2	OH	Me Me
363	OH	OEt OEt
3 6 4	CI	Me Me
3 6 5	OH	CI

3 6 6	ÓН	SO ₂ NEt ₂
·	CI	OMe
3 6 7	óн Сі	NO ₂
307		
		, C
2.0	ÓH CI	3
3 6 8		0 × N ×
	CI	OMe
	· OH	QMe
369		
	ČI -	ÖMe
3 7 0	OH	O HN Me
	ĊI	
		OMe
371	ОН	OMe
	CI	Me
3 7 2	OH	O Me
	CI	l O Me

3 7 3	<u>Ω</u> — ⊕	Me Me Me Me
3 7 4	OH	CONH ₂
3 7 5	OH	Me Me
3 7 6	OH CI	SO ₂ Me
3 7 7	OH CI	Me Me Me Me
3 7 8	OH .	OMe N

3 7 9	OH OH	CI O=S—Me
380	OH HO	O = S — Me
3 8 1	OH C	SO₂Me F
3 8 2	2 E	OMe
383	OH CI	Me
3 8 4	OH CI	Me Me OMe
3 8 5	OH	NO ₂

3 8 6	OH C	F - Z Z
3 8 7	CI	NO ₂
3 8 8	OH CI	Me Me Me
3 8 9	OH	Me OMe
3 9 0	OH	m-\
3 9 1	OH	F
3 9 2	OH Br	Me Me Me CO ₂ H
3 9 3	OH Br	N CO ₂ Et

		·
3 9 4	OH Br	N CO ₂ H
3 9 5	OH	CF ₃
3 9 6	OH CI	
3 9 7	OH CI	N Br
3 9 8	OH CI	
3 9 9	OH Br	N Br
400	OH Br	N H N Me
401	OH	CF ₃ CF ₃
402	OH CI	CI CF ₃

403	OH	Me Me CF ₃
404	OH	CF ₃
405	OH CI	CF ₃
406	OH	CI CF ₃
407	OH CI	CN CF ₃
408	OH C	CF ₃
409	OH CI	CF ₃
410	OH CI	CF ₃
411	OH	CF ₃

		·
4 1 2	OH	O Me Me CF ₃
413	OH CI	CF ₃ OMe
414	OH CI	CF ₃ F
415	OH CI	CF ₃
416	OH	CF ₃ CI O=S CI O=S
417	OH	CI CF ₃
418	OH	CF ₃
419	OH CI	F ₃ C H O OH

,		
420	OH	F CF ₃
421	OH -	N Me
422	OH	CONH ₂
423	CI	CONHMe
424	OH	Me Me Me
4 2 5	OH CI	Me
4 2 6	OH C	Me Me
427	OH C	Me Me
4 2 8	OH CI	Me Me

429	OH CI	OCF3
430	OH	
4 3 1	OH C	OCF ₃
4 3 2	OH CI	CI
4 3 4	OH CI	Me Me Me
434	OH CI	Me Me
4 3 5	OH CI	
4 3 6	OH	Me Me

437	OH CI	Me O → Me
438	OH OH	C
439	OH OH	O Me Me
440	Ω T	OCF ₃
4 4 1	OH	Me
442	OH	Me
443	OH	
444	OH CI	
445	OH C	OMe OMe CN

		
4 4 6	OH	, Co
447	OH	Me O CI
4 4 8	OH	CN
449	OH CI	OCF ₃
4 5 0	OH CI	CN
451	OH	CI
452	OH	CI
453	OH CI	Me Me Me

<u></u>		
454	OH	Me Me Me OH
4 5 5	OH	Me
4 5 6	OH CI	Me
457	OH C	CN CN
4 5 8	OH CT	Me CN
459	OH CI	
460	OH CI	O F F
461	OH CI	O O F F F
462	OH	SCF ₃

	 	
463	OH	OCF ₃
464	OH	↓ O F F
465	OH CI	
466	OH CI	OCF ₃
467	OH C	F F
468	OH CI	
469	OH	Br F
470	OH CI	SO ₂ Me SO ₂ Me

471	OH CI	Me O OH
472	CI	0 F F F F F
473	OH	CI
474	OH	Br F
475	OH CI	O Me
476	OH CI	F ₃ C CF ₃ H CI
477	OH CI	CI
478	OH CI	Me Me

	<u> </u>	
479	OH CI	CN
480	OH	CN
481	OH CI	OMe
482	OH CI	CO ₂ Et
483	OH CI	SCF ₃
484	OH CI	SCF ₃
485	OH CI	SO ₂ CF ₃
486	OH CI	F _F
487	OH CI	Н

	,	
488	OH	Me
489	OH CI	OMe
490	OH	
491	OH CI	OMe
492	OH CI	H N Me
493	OH	SO ₂ NH ₂
494	OH CI	CI CF ₃ CF ₃
495	OH CI	NO ₂
496	OH CI	F

4 9 7	ОН	0 F
	Cı	
498	OH CI	OH CF ₃
499	OH	SMe
500	OH	SO₂Me
5 0 1	OH	Me
5 0 2	OH CI	O S'N O'H
503	OH	
5 0 4	OH	H O N S' O' Me

5 0 5	OH	
506	OH CI	Me Me Me
5 0 7	OH	Me
5 0 8	OH JO	Me Cl
5 0 9	OH C	SO ₂ NH ₂
5 1 0	OH	SO ₂ CF ₃
5 1 1	OH	OCF ₃
5 1 2	OH CI	O Me Me
5 1 3	OH	CI

5 1 4	ОН	O
5 1 5	Ct OH	OEt F
5 1 6	CI OH	NO ₂
	CI	ОН
5 1 7	OH	Me
5 1 8	OH	F
5 1 9	OH NO ₂	F
5 2 0	_ €	Me
5 2 1	→ → P	Me

		·
5 2 2	OH CF ₃	
5 2 3	OH CF ₃	
5 2 4	OH CI	
5 2 5	OH O=S-NH O CF ₃	CF ₃
5 2 6	OH	CF ₃
5 2 7	OH	CF ₃
5 2 8	P OH	CF ₃
5 2 9	OH CI	Me Me NH ₂

5 3 0	OH CI	CN OCF ₃
-531	Ω ← ₹	CF ₃
5 3 2	ÖH C	CF ₃
5 3 3	OH	CF ₃
534	OH CI	N CI
5 3 5	Me OH	CF ₃
5 3 6	Me OH	CF ₃
5 3 7	OH Me Br	CF ₃

5 3 8	OH CI	N CF3
5 3 9	OH	N CF3 N Me Me
5 4 0	OH Br	CF ₃
5 4 1	OH	N CI
5 4 2	OH	N CF3
5 4 3	OH	CF ₃
5 4 4	OH CI	CF ₃

5 4 5	OH OH	CF ₃
5 4 6	OH	N F F
547	CI	CF ₃
5 4 8	OH	CF ₃
5 4 9	OH CI	OMe
5 5 0	OH CI	N CF3
5 5 1	OH	S F F F
5 5 2	OH Br Br	CF ₃

化合物番号	A O	X	E
5 5 3	НО	ON NO	CF ₃
5 5 4	OH CI	∕~ N ∕	Me Me
5 5 5	OH	∕ n∕ H	Me Me

一般式(I)で表される化合物の製造方法は特に限定されないが、例えば、「国際公開第02/49632号パンフレット」に記載された方法を参照することは有用である。

一般式(I)で表される化合物は、例えば、以下に示した方法によって製造する ことができる。

<方法1>

一般式(I)において、Xが-CONH-(窒素上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式1に示す方法によって製造することができる。

反応工程式1

(式中、A、環 Z 及び E は、一般式(I)における定義と同意義であり、 A^{101} は水素原子又はヒドロキシ基の保護基(好ましくは、メチル基等のアルキル基;ベンジル基等のアラルキル基;アセチル基;メトキシメチル基等のアルコキシアルキル基;トリメチルシリル基等の置換シリル基)を表し、R及び R^{101} は水素原子、 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基等を表し、 E^{101} は、一般式(I)の定義における E 又は E の前駆体を表し、G はヒドロキシ基、ハロゲン原子(好ましくは、塩素原子)、炭化水素 - オキシ基(好ましくは、ハロゲン原子で置換されていてもよいアリールーオキシ基)、アシルーオキシ基、イミドーオキシ基等を表す)

(第1工程)

カルボン酸誘導体(1)とアミン(2)とを脱水縮合させることにより、アミド(3)製造することができる。この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、無溶媒又は非プロトン性溶媒中 0 \mathbb{C} \mathbb{C} の反応温度で行われる。

この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、 無溶媒又は非プロトン性溶媒中0℃~180℃の反応温度で行われる。

酸ハロゲン化剤としては、例えば、塩化チオニル、臭化チオニル、塩化スルフリル、オキシ塩化リン、三塩化リン、五塩化リンなどを挙げることができ、A¹⁰¹が水素原子の場合には三塩化リンが、A¹⁰¹がアセチル基等の場合にはオキシ塩化リンが好ましい。脱水縮合剤としては、例えば、N,N'ージシクロヘキシルカルボジイミド、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩、ジフェニルホスホリルアジドなどを挙げることができる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N,Nージエチルアニリン等の有機塩基がずけられる。非プロトン性溶媒としてはジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、1、4ージオキサン、ベンゼン、トルエン、モノクロロベンゼン、ロージクロロベンゼン、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドンなどを挙げることができ、酸ハロゲン化剤の存在下に反応を行う場合には、特に、トルエン、モノクロロベンゼン、ロージクロロベンゼンが好ましい。

また、例えば、「ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー(Journal of Medicinal Chemistry)」,(米国),1998年,第41巻,第16号,p. 293 9-2945に記載の方法及びこれらに準じた方法により、予めカルボン酸から酸塩化物を製造、単離し、次いで E^{101} を有するアミンと反応させることにより目的とするアミドを製造することもできる。

Gがヒドロキシ基である場合の好適な反応条件として、例えば、「アーキブ・デア・ファルマツィー (Archiv der Pharmazie)」、(ドイツ)、1998年、第331巻、第1号、p.3-6. に記載された反応条件を用いることができる。

カルボン酸誘導体(1)及びアミン(2)の種類は特に限定されず、文献公知の 製造方法を適宜参照しつつ新規に合成するか、あるいは市販の試薬を入手して上 記反応に用いることができる。 (第2工程)

アミド (3) が保護基を有する場合及び/又は官能基修飾に有利な置換基(例え ば、アミノ基及びその保護体若しくは前駆体;カルボキシ基及びその保護体若し くは前駆体;ヒドロキシ基及びその保護体若しくは前駆体など)を有する場合、 この工程で脱保護反応及び/又は官能基修飾反応を行うことにより最終目的物で ある化合物(4)を製造することができる。該反応は、種々の公知の方法を用い ることができ、脱保護反応及び官能基修飾反応としては、例えば、セオドラ・W.・ グリーン (Theodora W. Green), ピーター・G.・M.・ブッツ (Peter G. M. Wuts) 編「プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシズ (Protective Groups in Organic Syntheses)」, (米国), 第3版, ジョン・ウィリー・アンド・ サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年4月;「ハンドブック・ オブ・リエージェンツ・フォー・オーガニック・シンセシス (Handbook of Reagents for Organic Synthesis)」,(米国),全4巻,ジョン・ウィリー・アンド・サンズ・ インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年6月, 等に記載の方法を;官能 基修飾反応としては、例えばリチャード・F.・ヘック (Richard F. Heck) 著「パ ラジウム・リエージェンツ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents in Organic Syntheses)」, (米国), アカデミック・プレス (Academic Press), 1 985年; 辻二郎 (J. Tsuii) 著「パラジウム・リエージェンツ・アンド・カタリ スツ:イノベーションズ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents and Catalysts: Innovations in Organic Synthesis)」, (米国), ジョン・ウィリ ー・アンド・サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年, 等に記 載の方法を用いることができる。

上記方法は、Xが他の連結基(例えば、 $-SO_2NH-$ 、-NHCO-、 $-NHSO_2-$ 、 $-CONHCH_2-$ 、 $-CONHCH_2CH_2-$ 、 $-CONHCH_2CONH-$ -CONHNHCO-、 $-CONHNHCH_2-$ -COO- COO- $-CONHNHCH_2-$ -COO-
一般式(I)において、Xが式: $-CONHCH_2-$ (該基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合、アミン(2)のかわりに式: $H_2N-CH_2-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるアミンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式: $-CONHCH_2CH_2-$ (該基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合、Tミン(2)のかわりに式: $H_2N-CH_2CH_2-E^{101}$ (式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるTミンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式: $-SO_2NH$ -である場合、カルボン酸誘導体(1)のかわりに式: $A^{101}-O-$ (環Z) $-SO_2CI$ (式中、 A^{101} 及び環Zは上記定義と同義である)で表されるスルホン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式 (I) において、Xが式: -NHCO 一である場合、式: A^{101} -O (環Z) $-NH_2$ (式中、 A^{101} 及び環Z は上記定義と同義である)で表されるアミンと、式: E^{101} -COOH(式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸若しくは式: E^{101} -COCl(式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式 (I) において、Xが式: $-NHSO_2-$ (該連結基は置換基を有していてもよい) である場合、式: HO- (環Z) $-NH_2$ (式中、環Zは上記定義と同義である) で表されるアミンと式: $E^{101}-SO_2C1$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である) で表されるスルホン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式:-CONHNHCO-である場合、式:HO-(環Z) $-CONHNH<math>_2$ (式中、環Zは上記定義と同義である)で表されるヒドラジドと式: $E^{101}-COCI$ (式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造するこ

とができる。

一般式 (I) において、Xが式: -COO 一である場合、T ミン(2)のかわりに式: $HO-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるフェノール誘導体を用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式 (I) において、Xが式: -CONHNH-である場合、Tミン(2)のかわりに式: $H_2N-NH-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるヒドラジンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。一般式 (I) において、Xが式: $-CONHCH_2CONH-$ (該連結基は置換基を有していてもよい)である場合、Tミン(2)のかわりに式: $H_2N-CH_2CONH-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるTミンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが下記式:

$$N \rightarrow NH$$

(該連結基は置換基を有していてもよい) である場合、下記式:

(式中、環 Z は上記定義と同義である)

で表されるアミン式と、式: $E^{101}-COOH$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸若しくは式: $E^{101}-COCl$ (式中、 E^{101} は上記

定義と同義である)で表されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的と する化合物を製造することができる。

ここで、下記式:

で表されるアミンは、例えば、反応工程式1-2に示す方法によって製造することができる。

反応工程式1-2

(式中、環 Z は上記定義と同義である)

アセトフェノン (19) をブロモ化することにより、ブロモアセトフェノン (20) を製造することができる。

この反応は、ブロモ化剤の存在下、溶媒中、0℃ないし100℃の反応温度で行われる。

ブロモ化剤としては、例えば、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミドを 好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒を用いることができる。

次いでプロモアセトフェノン (20) とチオウレアを反応することによりアミン (21) を製造することができる。

この反応は、溶媒中、0℃ないし120℃の反応温度で行われる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えばエタノール等のアルコール系溶媒を用いることができる。

<方法2>

一般式(I)において、Xが-CH₂NH-で表される化合物は、例えば、反応 工程式2に示す方法によって製造することができる。

反応工程式2

(式中、A、環Z及びEは、一般式(I)における定義と同意義である)

まず、アルデヒド(5)とアミン(6)とを脱水縮合させることにより、式(7)のイミン誘導体を製造することができる。この反応は、脱水剤の存在下又は非存在下において、溶媒中で0 \mathbb{C} ~100 \mathbb{C} の反応温度で行われる。脱水剤としては無水硫酸マグネシウム、モレキュラーシーブなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール等が好ましい。

上記方法は、Xが他の連結基(例えば、-CONHN=CH-、-CH=NNH CO-、-CHNNH-;該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合においても、原料を適切に組み合わせることによって適用可能である。

一般式(I)において、Xが式:-CONHN=CH-である場合、式:HO-(環Z)-CONHNH2(式中、環Zは上記定義と同義である)で表されるヒドラジドと式:E-CHO(式中、Eは上記定義と同義である)で表されるアルデヒドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式:-CH=NNHCO-である場合、式:HO-(環Z) -CHO(式中、環Zは上記定義と同義である)で表されるアルデヒドと式: $E-CONHNH_2$ (式中、Eは上記定義と同義である)で表されるヒドラジドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式:-CH=NNH-である場合、式:HO-(環

Z) - CHO (式中、環Zは上記定義と同義である)で表されるアルデヒドと式: $E-NHNH_2$ (式中、Eは上記定義と同義である)で表されるヒドラジンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

次いで、イミン誘導体(7)を還元することにより目的化合物である(8)を製造することができる。この反応は、還元剤の存在下に溶媒中で0 $\mathbb{C}\sim100\mathbb{C}$ の反応温度で行われる。還元剤としては水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウムなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール等が好ましい。またこの反応は、接触水素添加法によっても行われる。触媒としてはパラジウム炭素、白金炭素、水酸化パラジウム、パラジウムブラックなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。反応は $0\mathbb{C}\sim20$ 0 \mathbb{C} の反応温度、水素圧は常圧又は加圧下で行われる。

<方法3>

一般式(I)において、Xが-CH=CH-(該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式3-1、又は反応工程式3-2に示す方法によって製造することができる。

反応工程式3-1

(式中、環 Z 及び E は、一般式(I) における定義と同意義であり、 W^{301} は、O ,O' -ジー炭化水素-ホスホノ基又はトリアリールホスホニウム基を表す)アルデヒド (9-1) とリン化合物 (10-1) とを脱水縮合させることにより、目的化合物である (11) を製造することができる。この反応は、塩基存在下、溶媒中で 0 \mathbb{C} ~溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、炭酸ナトリウム、

炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N,Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。溶媒としては、非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。

反応工程式3-2

(式中、環 Z 及び E は、一般式 (I) における定義と同意義であり、W³⁰²は、ハロゲン原子 (好ましくは沃素原子、臭素原子)、(トリフルオロメタンスルホニル) オキシ基などを表す)

ハロゲン化物(9-2)とスチレン誘導体(10-2)とを遷移金属錯体触媒の存在下、カップリング反応させることにより、目的化合物である(11)を製造することができる。この反応は、遷移金属錯体触媒の存在下、配位子及び/又は塩基の存在又は非存在下、溶媒中で0℃~溶媒沸点の反応温度で行われる。遷移金属錯体触媒としては、例えば、酢酸パラジウム、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム等のパラジウム系触媒が挙げられる。配位子としては、例えば、トリフェニルホスフィン等のホスフィン系配位子が挙げられる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N,Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。溶媒としては、非反応性の溶媒が挙げられるが、N,Nージメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン等が好ましい。

<方法4>

一般式(I)において、Xが一COCH=CH-及び一 $COCH_2CH_2-$ (該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式4に示す方法によって製造することができる。

反応工程式4

(式中、環 Z 及び E は、一般式 (I) における定義と同意義である)

まず、ケトン(12)とアルデヒド(13)とを脱水縮合させることにより、目的化合物であるエノン(14)を製造することができる。この反応は、塩基の存在下、溶媒中で0℃~溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N, Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。

次いで、エノン(14)を還元することにより目的化合物である(15)を製造することができる。この反応は、還元剤の存在下に溶媒中で0℃~100℃の反応温度で行われる。還元剤としては水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウムなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール等が好ましい。またこの反応は、接触水素添加法によっても行われる。触媒としてはパラジウム炭素、白金炭素、水酸化パラジウム、パラジウムブラックなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。反応は0℃~200℃の反応温度、水素圧は常圧又は加圧下で行われる。

<方法5>

一般式(I)において、Xが-NHCONH-(該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式5に示す方法によって製造することができる。

反応工程式5

(式中、環 Z 及びE は、一般式(I)における定義と同意義である)

まず、アミン(16)とイソシアネート(17)とを反応させることにより、目的化合物であるウレア(18)を製造することができる。この反応は、塩基の存在又は非存在下、溶媒中で0℃~溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N, Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。

一般式(I) において、Xが式: $-CONHNHCH_2-$ (該連結基は置換基を有していてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式6に示す方法によって製造することができる。

反応工程式6

OH O
$$V = (23)$$
 OH O H N N E $Z = (24)$

(式中、環 Z 及びE は上記定義と同義であり、 V はハロゲン原子等の脱離基を表す)

ヒドラジド (22) とベンジル誘導体 (23) を反応させることにより、目的と するヒドラジド (24) を製造することができる。

この反応は、塩基の存在又は非存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度で行われる。

塩基としては、例えば、ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、ジクロロメタン等のハロゲン系溶媒;テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒;トルエン等の炭化水素系溶媒を用いることができる。

<方法7>

一般式(I)において、Xが式:

で表される化合物は、例えば、反応工程式7に示す方法によって製造することができる。

反応工程式7

(式中、環Z及びEは上記定義と同義である)

アルデヒド (9-1) と3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体 (25) を反応させることにより、目的とする5-(ベンジリデン)-3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体 (26)を製造することができる。この反応は、触媒の存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度で行われる。触媒としては、例えば、ピペリジン/酢酸の混合物を好適に用いることができる。反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、トルエン等の炭化水素系溶媒を用いることができる。ここで、下記式:

(式中、Eは上記定義と同義である) -

で表される3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体は、例えば、反応 工程式7-1に示す方法によって製造することができる。

反応工程式7-1

(式中、E及びVは上記定義と同義である)

チアゾリジン-2, 4-ジオン(30)とベンジル誘導体(23)を反応させることにより、目的とする3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体(28)を製造することができる。

この反応は、塩基の存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度で行われる。 塩基としては、例えば、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基;ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、水;エタノール等のアルコール系溶媒;ジクロロメタン等のハロゲン系溶媒; テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒;N,Nージメチルホルムアミド等のアミド系溶媒を用いることができる。

以上のような方法で製造された一般式(I)で表される化合物は、当業者に周知の方法、例えば、抽出、沈殿、分画クロマトグラフィー、分別結晶化、懸濁洗浄、再結晶などにより、単離、精製することができる。また、本発明化合物の薬理学的に許容される塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物も、それぞれ当業者に周

知の方法で製造することができる。

本明細書の実施例には、一般式(I)に包含される代表的化合物の製造方法が具体的に説明されている。従って、当業者は、上記の一般的な製造方法の説明及び実施例の具体的製造方法の説明を参照しつつ、適宜の反応原料、反応試薬、反応条件を選択し、必要に応じてこれらの方法に適宜の修飾ないし改変を加えることによって、一般式(I)に包含される化合物をいずれも製造可能である。

一般式(I)で示される化合物はインスリン抵抗性改善作用、高インスリン血症 改善作用、及び高血糖改善作用を有しており、糖尿病又は糖尿病の合併症の予防 及び/又は治療のための医薬の有効成分として用いることができる。本明細書に おいて、糖尿病の合併症とは高血糖及び/又は高インスリン血症に起因する疾患 を含む概念であり、例えば、腎症、網膜症、白内障、神経症、壊疽などの典型的 な糖尿病の合併症のほか、高血糖による昏睡、動脈硬化、高脂血症、肥満を含め て最も広義に解釈する必要がある。

本発明の医薬の有効成分としては、一般式(I)で表される化合物及び薬理学的に許容されるそれらの塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質の1種又は2種以上を用いることができる。本発明の医薬としては上記の物質自体を用いてもよいが、好適には、本発明の医薬は有効成分である上記の物質と1又は2以上の薬学的に許容される製剤用添加物とを含む医薬組成物の形態で提供される。上記医薬組成物において、製剤用添加物に対する有効成分の割合は、1重量%から90重量%程度である。

本発明の医薬は、例えば、顆粒剤、細粒剤、散剤、硬カプセル剤、軟カプセル剤、シロップ剤、乳剤、懸濁剤、又は液剤などの経口投与用の医薬組成物として投与してもよいし、静脈内投与、筋肉内投与、若しくは皮下投与用の注射剤、点滴剤、坐剤、経皮吸収剤、経粘膜吸収剤、点鼻剤、点耳剤、点眼剤、吸入剤などの非経口投与用の医薬組成物として投与することもできる。粉末の形態の医薬組成物として調製された製剤を用時に溶解して注射剤又は点滴剤として使用してもよい。医薬用組成物の製造には、固体又は液体の製剤用添加物を用いることができる。

WO 03/103648

製剤用添加物は有機又は無機のいずれであってもよい。すなわち、経口用固形製 剤を製造する場合は、主薬に賦形剤、さらに必要に応じて結合剤、崩壊剤、滑沢 剤、着色剤、矯味矯臭剤などを加えた後、常法により錠剤、被覆錠剤、顆粒剤、 散剤、カプセル剤などの形態の製剤を調製することができる。用いられる賦形剤 としては、例えば、乳糖、蔗糖、白糖、ブドウ糖、コーンスターチ、デンプン、 タルク、ソルビット、結晶セルロース、デキストリン、カオリン、炭酸カルシウ ム、二酸化ケイ素などを挙げることができる。結合剤としては、例えば、ポリビ ニルアルコール、ポリビニルエーテル、エチルセルロース、メチルセルロース、 アラビアゴム、トラガント、ゼラチン、シェラック、ヒドロキシプロピルセルロ ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、クエン酸カルシウム、デキストリ ン、ペクチンなどを挙げることができる。滑沢剤としては、例えば、ステアリン 酸マグネシウム、タルク、ポリエチレングリコール、シリカ、硬化直物油などを 挙げることができる。着色剤としては、通常医薬品に添加することが許可されて いるものであればいずれも使用することができる。矯味矯臭剤としては、ココア 末、ハッカ脳、芳香酸、ハッカ油、龍脳、桂皮末などを使用することができる。 これらの錠剤、顆粒剤には、糖衣、ゼラチン衣、その他必要により適宜コーティ ングを付することができる。また、必要に応じて、防腐剤、抗酸化剤等を添加す ることができる。

経口投与のための液体製剤、例えば、乳剤、シロップ剤、懸濁剤、液剤の製造には、一般的に用いられる不活性な希釈剤、例えば水又は植物油を用いることができる。この製剤には、不活性な希釈剤以外に、補助剤、例えば湿潤剤、懸濁補助剤、甘味剤、芳香剤、着色剤又は保存剤を配合することができる。液体製剤を調製した後、ゼラチンのような吸収されうる物質のカプセル中に充填してもよい。非経口投与用の製剤、例えば注射剤又は坐剤等の製造に用いられる溶剤又は懸濁剤としては、例えば、水、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ベンジルアルコール、オレイン酸エチル、レシチンを挙げることができる。坐剤の製造に用いられる基剤としては、例えば、カカオ脂、乳化カカオ脂、ラウリン脂、

ウィテップゾールを挙げることができる。製剤の調製方法は特に限定されず、当 業界で汎用されている方法はいずれも利用可能である。

注射剤の形態にする場合には、担体として、例えば、水、エチルアルコール、マクロゴール、プロピレングリコール、クエン酸、酢酸、リン酸、乳酸、乳酸ナトリウム、硫酸及び水酸化ナトリウム等の希釈剤;クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム及びリン酸ナトリウム等のpH 調整剤及び緩衝剤;ピロ亜硫酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸、チオグリコール酸及びチオ乳酸等の安定化剤等が使用できる。なお、この場合、等張性の溶液を調製するために十分な量の食塩、ブドウ糖、マンニトール又はグリセリンを製剤中に配合してもよく、通常の溶解補助剤、無痛化剤又は局所麻酔剤等を使用することもできる。

軟膏剤、例えば、ペースト、クリーム及びゲルの形態にする場合には、通常使用される基剤、安定剤、湿潤剤及び保存剤等を必要に応じて配合することができ、常法により成分を混合して製剤化することができる。基剤としては、例えば、白色ワセリン、ポリエチレン、パラフィン、グリセリン、セルロース誘導体、ポリエチレングリコール、シリコン及びベントナイト等を使用することができる。保存剤としては、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル等を使用することができる。貼付剤の形態にする場合には、通常の支持体に上記軟膏、クリーム、ゲル又はペースト等を常法により塗布することができる。支持体としては、綿、スフ及び化学繊維からなる織布又は不織布;軟質塩化ビニル、ポリエチレン及びポリウレタン等のフィルム又は発泡体シートを好適に使用できる。

本発明の医薬の投与量は特に限定されないが、経口投与の場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として通常 0.01~5,000mgである。この投与量を患者の年令、病態、症状に応じて適宜増減することが好ましい。前記一日量は一日に一回、又は適当な間隔をおいて一日に 2~3回に分けて投与してもよいし、数日おきに間歇投与してもよい。注射剤として用いる場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として 0.001~100mg程度

である。

実施例

以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲は下記の 実施例に限定されることはない。実施例中、化合物番号は上記の表において示し た化合物の番号と対応させてある。また、本実施例中には、市販の試薬を購入し そのまま試験に供した化合物が含まれる。そのような化合物については、試薬の 販売元及びカタログに記載されているコード番号を示す。

例1:化合物番号1の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、5ーブロモサリチル酸(217mg,1mmol)、3,5ービス(トリフルオロメチル)ベンジルアミン(243mg,1mmol)、4ージメチルアミノピリジン(12mg,0.1mmol)、テトラヒドロフラン(10ml)の混合物に1ー(3ージメチルアミノプロピル)-3ーエチルカルボジイミド塩酸塩(以下、WSC・HClと略す;192mg,1mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色固体(244.8mg,55.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 69 (2H, d, J=5.7Hz), 6. 93 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 56 (1H, dd, J=8.7, 2.4 Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 06 (3H, s), 9. 41 (1H, t, J=5.7Hz), 12. 13 (1H, s).

例2:化合物番号2の化合物の製造

(1) 2-アセトキシーN-(2-フェネチル)ベンズアミドO-アセチルサリチル酸クロリド(0.20g, 1.00mmol)をベンゼン(8mL)に溶かし、フェネチルアミン(0.12g, 1.00mmol)、ピリ

ジン $(0.3 \,\mathrm{mL})$ を加え、室温で 2 時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-n+1):酢酸エチル= $2:1\rightarrow 1:1$) で精製して標題化合物の白色結晶 $(155.5\,\mathrm{mg},54.9\%)$ を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 09 (3H, s), 2. 92 (2H, t, J = 6. 8Hz), 3. 71 (2H, q, J=6. 8Hz), 6. 32 (1H, br s), 7. 07 (1H, dd, J=8. 4, 1. 2Hz), 7. 23-7. 35 (6 H, m), 7. 44 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 6, 1. 6Hz), 7. 7 3 (1H, dd, J=7. 6, 1. 6Hz).

以下の実施例において例 2(1)の製造法が引用されている場合、塩基としては、 ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、 ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、ベンゼン等の溶媒を単独若しくは混合し て用いた。

(2) 2-ヒドロキシーN-(2-フェネチル) ベンズアミド

2-アセトキシ-N-(2-フェネチル) ベンズアミド (155.5mg) にメタノール (5mL)、2規定水酸化ナトリウム (0.1mL)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を結晶化 (ジクロロメタン/ヘキサン) して標題化合物の白色固体 (106.9mg, 80.7%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 86 (2H, t, J=7.6Hz), 3. 52 (1H, q, J=7.6Hz), 6. 84-6. 88 (2H, m), 7. 18 -7. 31 (5H, m), 7. 37 (1H, ddd, J=8.4, 7.2, 1.6 Hz), 7. 80 (1H, dd, J=8.4, 1.6Hz), 8. 84 (1H, s), 12. 51 (1H, s).

以下の実施例において例2(2)の方法が引用されている場合、塩基としては、

水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは 混合して用いた。

(3) 5 - ブロモー 2 - ヒドロキシー N - (2 - フェネチル) ベンズアミド (化 合物番号 2)

2-EドロキシーNー(2-Dェネチル)ベンズアミド($79.6\,\text{mg}$, $0.3\,$ 3 $\,\text{mm}\,\text{o}\,1$)に四塩化炭素($5\,\text{mL}$)、鉄粉($0.03\,\text{g}$)、臭素($25\,\mu$ 1, $0.4\,$ 8 $\,\text{mm}\,\text{o}\,1$)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を亜硫酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-Oキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して標題化合物の白色粉末($62\,\text{mg}$, 58.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 85 (2H, t, J=7.6Hz), 3. 52 (1H, q, J=7.6Hz), 6. 87 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 18-7. 31 (5H, m), 7. 52 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 90 (1H, s), 12. 51 (1H, s).

例3:化合物番号3の化合物の製造

5ーブロモサリチル酸 (109mg, 0.5mmol)、2ーアミノー5ー(モルホリノ)カルボニルインダン (141mg, 0.5mmol)、トリエチルアミン (70μL, 0.5mmol) のジクロロメタン (5mL) 溶液に、WSC・H Cl (96mg, 0.5mmol) を添加し、40℃で1.5時間加熱攪拌した。 冷却後、酢酸エチルで希釈し、2規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン:メタノール=19:1)で精製し、標題化合物の白色結晶(26mg, 11.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 66 (1H, dd, J=16. 2, 7. 2

Hz), 2. 82 (1H, dd, J=16.2, 7. 2Hz), 3. 16-3.25 (2H, m), 3. 43-3.86 (8H, m), 4. 79-4.92 (1H, m), 6. 88 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 14-7.15 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 7. 74 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 84 (1H, d, J=2.4Hz).

[2-アミノー5-(モルホリノ) カルボニルインダン: 「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 2000年,第48巻、p. 131参照]

例4:化合物番号4の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Apin Chemicals社

カタログコード番号: N 0100D

例5:化合物番号5の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Specs社

カタログコード番号:AI-233/31581024

例6:化合物番号6の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Maybridge社

カタログコード番号: RJC 00106

例7:化合物番号7の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Maybridge社

カタログコード番号: BTB 13230

例8:化合物番号8の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Maybridge社

カタログコード番号: BTB 114482

例9:化合物番号9の化合物の製造

5ークロロサリチルアルデヒド(313mg,2mmol)、4ークロロベンジルトリフェニルフォスフォニウムクロリド(847mg,2mmol)をN,Nージメチルホルムアミド(20mL)に溶解し、炭酸カリウム(1.382g,10mmol)を水(10mL)に溶かして加え、5時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物の灰白色固体(44.6mg,8.4%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 04 (1H, s), 6. 74 (1H, d, J = 9. 0Hz), 7. 05 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 10 (1H, d d, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 26 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 33 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 45 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 4Hz).

例10:化合物番号10の化合物の製造

(1) 5-プロモーN- (3, 5-ジクロロフェニル) -2-メトキシベンゼンスルホンアミド

5ーブロモー2ーメトキシベンゼンスルホニルクロリド(857mg, 3mmo 1)をジクロルメタン(6mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3, 5ージクロロアニリン(510mg, 3.15mmol)、ピリジン(261mg, 3.3mmol)のジクロルメタン(2mL)を滴下、次いで室温で6時間攪拌した。反応混合物をジクロルメタンで希釈し2規定塩酸,水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーヘキサンー酢酸エチル晶析して、標題化合物の白色結晶(900mg, 73.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 03 (3H, s), 6. 92 (1H, d,

J=9.0Hz), 7.01 (2H, d, J=1.8Hz), 7.07-7.08 (1H, m), 7.24 (1H, brs), 7.63 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7.99 (1H, d, J=2.4Hz).

(2) 5 - プロモーN - (3, 5 - ジクロロフェニル) - 2 - ヒドロキシベンゼンスルホンアミド (化合物番号 10)

5-ブロモーNー(3, 5-ジクロロフェニル)-2-メトキシベンゼンスルホンアミドの白色結晶($206\,\mathrm{mg}$, $0.5\,\mathrm{mmol}$)、沃化リチウム($134\,\mathrm{mg}$, $1\,\mathrm{mmol}$)、2, 4, 6-コリジン($5\,\mathrm{mL}$)の混合物をアルゴン雰囲気下に $30\,\mathrm{分間}$ 加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却した後、2規定塩酸にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し,無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をn-ヘキサン-酢酸エチルで晶析して標題化合物の白色結晶($90\,\mathrm{mg}$, 45.3%)を得た。

mp 158-159°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.92 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 11 (2H, d, J=2.1Hz), 7.21-7.22 (1H, m), 7.62 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.80 (1H, d, J=2.4Hz), 10.70 (1H, br), 11.37 (1H, br).

例11:化合物番号11の化合物の製造

2ーアミノフェノール (120mg, 1.1mmol) をジクロロメタン (5mL) に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3,5ービス (トリフルオロメチル) ベンゾイルクロリド (300mg, 1.1mmol) のジクロルメタン (3mL) 溶液、ピリジン (0.5mL) を滴下し、次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をエタノール (5mL) に溶解し、2規定水酸化ナトリウム (0.1mL, 0.2mmol) を滴下し、次いで室温で30分攪拌した。反応混合物を2規定塩酸

にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、標題化合物の淡桃色結晶(288mg, 73.6%)を得た。

mp 183℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 83 (1H, td, J=8. 0, 1. 2Hz), 6. 93 (1H, dd, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 08 (1H, td, J=8. 0, 1. 6Hz), 7. 50 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 35 (2H, s), 9. 61 (1H, s), 10. 15 (1H, s).

例12:化合物番号12の化合物の製造

2ーアミノー4ークロロフェノール(316mg, 2.2mmol)、トリエチルアミン(243mg, 2.4mmol)をジクロルメタン(8mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3,5ージクロロベンゾイルクロリド(419mg,2mmol)のジクロルメタン(2mL)溶液を滴下し、次いで室温で15時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製し、淡褐色固体を得た。これをnーヘキサン-酢酸エチルで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の白色結晶(205mg,32.4%)を得た。

mp 251-252°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 93 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 11 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 67 (2H, d, J=2. 7 Hz), 7. 86-7. 87 (1H, m), 7. 97 (1H, d, J=1. 8Hz), 9. 85 (1H, s), 10. 03 (1H, s).

例13:化合物番号13の化合物の製造

2-アミノー4-クロロフェノール (287 mg, 2 mm o 1)、3, 5-ジクロロベンゼンスルホニルクロリド (540 mg, 2.2 mm o 1) をジクロルメタ

ン(4 mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下にピリジン(1 mL)を滴下し、 次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出 した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラ フィー($n-{\wedge}$ キサン:酢酸エチル=3:1 \rightarrow 1:1)で精製し、赤褐色固体を 得た。これを $n-{\wedge}$ キサンー酢酸エチル晶析して標題化合物の微褐色結晶(44 5 mg, 63.1%)を得た。

mp 190-191°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 68 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 08 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 70 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 95-7. 96 (1H, m), 10. 00 (1H, s), 10. 06 (1H, s).

例14:化合物番号14の化合物の製造

(1) 4ーブロモー 2 ー [(3, 5 ージクロロフェニルイミノ) メチル] フェノール

5ーブロモサリチルアルデヒド(1.01g,5mmol),3,5ージクロロアニリン(810mg,5mmol)、エタノール(25mL)の混合物をアルゴン雰囲気下に1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、析出した結晶を濾取して、標題化合物の橙色結晶(1.52g,88.2%)を得た。

mp 161-163°C.

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 94 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 16 (2H, d, J=1.8Hz), 7. 30-7. 31 (1H, m), 7. 47-7. 53 (2H, m), 8. 51 (1H, s).

(2) N-[(5-プロモー2-ヒドロキシフェニル)メチル]-3,5ージクロロアニリン(化合物番号14)

4-プロモー2-[(3,5-ジクロロフェニルイミノ)メチル]フェノール(1.04g,3mmol)をテトラヒドロフラン(12mL)及びエタノール(6m

L)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に水素化ホウ素ナトリウム(113 mg,3 mm o 1)を添加し、次いで室温で12時間攪拌した。反応混合物にアセトン(10 mL)を添加し、減圧下に濃縮して得られた残渣に水を加えてジクロルメタンで抽出した。ジクロルメタン層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、淡黄色粘稠性物質を得た。これをn-ヘキサンで結晶化して標題化合物の白色結晶(971 mg, 93.3%)を得た。

mp 125-126°C.

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 4. 31 (2H, s), 6. 64 (2H, d, J=1.8Hz), 6. 74-6. 77 (1H, m), 6. 84-6. 85 (1H, m), 7. 30-7. 34 (2H, m).

例15:化合物番号15の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: \$3203-5

例16:化合物番号16の化合物の製造

5-クロロサリチル酸(173~mg, 1mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)-N-メチルアニリン(243mg, 1mmo1)、三塩化リン(44μ 1, 0.5mmo1)、モノクロロベンゼン(5mL)の混合物をアルゴン雰囲気下に3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却した後、n-ヘキサン(50mL)を添加し、析出した粗結晶を濾取して酢酸エチル(50mL)に溶解した。酢酸エチル溶液を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標題化合物の白色結晶(75mg, 18.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 57 (3H, s), 6. 59 (1H, d, J

= 2. 4Hz), 6. 94 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 58 (2H, s), 7. 80 (1H, s), 10. 00 (1H, brs).

以下の実施例において例16の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベンゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例17:化合物番号17の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び7 ートリフルオロメチルー1,2,3,4 ーテトラヒドロキノリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 08 (2H, m), 2. 92 (2H, t, J = 6. 6Hz), 3. 95 (2H, t, J=6. 6Hz), 6. 91-6. 94 (2H, m), 7. 14 (1H, s), 7. 32-7. 35 (2H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 10. 06 (1H, s).

例18:化合物番号18の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:51.2%

m p 2 4 6 - 2 4 8 °С.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 26 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 31-7. 37 (2H, m), 7. 44-7. 50 (1H, m), 7. 65-7. 68 (1H, m), 7. 85-7. 90 (4H, m), 10. 23 (1H, s), 10. 74 (1H, s).

例19:化合物番号19の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 44.3%

mp 254-255°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 34-7. 39 (3H, m), 7. 49 -7. 54 (1H, m), 7. 76-7. 79 (1H, m), 7. 89 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 92 (1H, m), 8. 39 (1H, s), 10. 75 (1H, s), 11. 01 (1H, s).

例20:化合物番号20の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S01361-8

例21:化合物番号21の化合物の製造

原料として、1-ビドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 51 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 60 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 70 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 70 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=8.4Hz), 8. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 8. 33 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 51 (2H, s), 10. 92 (1H, s), 13. 36 (1H, s).

例22:化合物番号22の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S58026-0

例23:化合物番号23の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:SigmaーAldrich社

カタログコード番号: S63263-5

例24:化合物番号24の化合物の製造

融点:>270℃

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 83 (1H, s), 8. 15 (1H, d, J=3. 3Hz), 8. 36 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 40 (2H, s), 12. 43 (1H, s).

以下の実施例において例24の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例25:化合物番号25の化合物の製造

原料として、5-クロロー2-ヒドロキシニコチン酸、及び2-クロロー5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42. 9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2.

1 H z), 7. 8 1 (1 H, d, J = 8. 4 H z), 8. 16 (1 H, s), 8. 3 9 (1 H, d, J = 2. 7 H z), 8. 9 6 (1 H, d, J = 2. 1 H z), 1 2. 7 6 (1 H, s), 1 3. 2 3 (1 H, s).

例26:化合物番号26の化合物の製造

原料として、5-クロロ-2-ヒドロキシニコチン酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 29 (18H, s), 7. 18 (1H, t, J=1.8Hz), 7. 52 (2H. d, J=1.8Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 35 (1H, d, J=3.3Hz), 11. 92 (1H, s), 13. 10 (1H, s).

例27:化合物番号27の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシピリジン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様にして、標題化合物を得た。 収率:45.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 40 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8H z), 7. 46 (1H, dd, J=8. 4, 4. 2Hz), 7. 68 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=4. 2, 1. 2Hz), 8. 25 (2H, s), 10. 24 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例28:化合物番号28の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート(255mg,1.0mmol)をテトラヒドロフラン(5mL)に溶解し、6-クロローオキシインドール(184mg,1.1mmol)のテトラヒドロフラン(5ml)溶液、トリエチルアミン(0.3mL)を加え、室温で4時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた

残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の桃色固体(172.2mg,40.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 97 (2H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 2. 1Hz), 7. 41 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 8 (1H, s), 8. 04 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例29:化合物番号29の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシキノキサリン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 40-7. 45 (2H, m), 7. 69 (1H, td, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 90-7. 93 (2H, m), 8. 41 (2H, s), 11. 64 (1H, s), 13. 02 (1H, s).

例30:化合物番号30の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S83846-2

例31:化合物番号31の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Maybridge社

カタログコード番号: RDR 01818

例32:化合物番号32の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-ナフチルアミンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.09 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

51-7.61(4H, m), 7.85(1H, d, J=8.4Hz), 7.96 (1H, d, J=7.5Hz), 7.99-8.05(2H, m), 8.13(1H, d, J=2.7Hz), 10.88(1H, s), 12.31(1H, s).

例33:化合物番号33の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メトキシ-2-ナフチルアミンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 39-7. 45 (1H, m), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 83 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 0 (1H, d, J=7. 8Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 88 (1H, s).

例34:化合物番号34の化合物の製造

(1) 2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸

5-クロロサリチル酸(13.35g,77mmol)、無水酢酸(20mL)の混合物に濃硫酸(0.08mL)をゆっくり滴下した。反応混合物が固化した後、氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(15.44g,93.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 25 (3H, s), 7. 27 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 72 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 89 (1H, d, J=2. 7Hz), 13. 47 (1H, s).

(2)2-アセトキシー5-クロローN-(1-メトキシナフタレン-3-イル) ベンズアミド(化合物番号34)

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び4-メトキシ-2-ナフチルアミンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.9% 赤色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 3. 96 (3H, s), 7. 23 (1H, d, J=1. 2Hz), 7. 34 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 40 (1H, dt, J=8. 1, 1. 2Hz), 7. 50 (1H, dt, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 67 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 02 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 10. 58 (1H, s).

例35:化合物番号35の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーアミノー4, 5, 6, 7 ーテトラヒドロベング [b] チオフェンー3 ーカルボン酸 エチルエステルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:49.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 74 (4H, br), 2. 63 (2H, br), 2. 75 (2H, br), 4. 30 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 5 0 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 12. 23 (1H, s), 13. 07 (1H, s).

例36:化合物番号36の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び3-アミノ-5-フェニルピラゾール を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 9. 2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 01 (1H, s), 7. 35 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 46 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 74 -7. 76 (2H, m), 8. 19 (1H, s), 10. 86 (1H, s), 12. 09 (1H, s), 13. 00 (1H, brs).

例37:化合物番号37の化合物の製造。

(1) 2-アミノー4, 5-ジエチルオキサゾール

プロピオイン (1.03g, 8.87mmol) をエタノール (15mL) に溶かし、シアナミド (0.75g, 17.7mmol) ナトリウムエトキシド (1.21g, 17.7mmol) を加え、室温で3.5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ジクロロメタン:メタノール=9:1) で精製して標題化合物の黄色アモルファス (369.2mg, 29.7%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 04 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 06 (3H, t, J=7.5Hz), 2. 20 (2H, q, J=7.5Hz), 2. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 15 (2H, s).

(2) 2-アセトキシ-5-ブロモ-N-(4, 5-ジエチルオキサゾール-2 -イル) ベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-ブロモ安息香酸、及び2-アミノ-4,5-ジェチルオキサゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:22.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 3 (3H, t, J=7. 5Hz), 2. 38 (3H, s), 2. 48 (2H, q, J=7. 5Hz), 2. 57 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 32 (1H, s), 11. 40 (1H, br).

[2ーアセトキシー5ープロモ安息香酸: 「ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・メディシナルケミストリー (Europian Journal of Medicinal Chemistry)」,1996年,第31巻,p. 861-874を参照し、原料として、5ープロモサリチル酸、及び無水酢酸例を用いて34(1)と同様の操作を行って得た。]

(3) 5- $\overline{)}$ 0- $\overline{)}$ 1- $\overline{)}$ 1- $\overline{)}$ 1- $\overline{)}$ 2- $\overline{)}$ 1- $\overline{)}$ 3- $\overline{)}$ 3- $\overline{)}$ 4- $\overline{)}$ 7- $\overline{)}$ 7- $\overline{)}$ 7- $\overline{)}$ 7- $\overline{)}$ 7- $\overline{)}$ 8- $\overline{)}$ 7- $\overline{)}$ 8- $\overline{)}$ 9- $\overline{)}$

ドロキシベンズアミド (化合物番号37)

原料として、2-アセトキシ-5-プロモ-N-(4, 5-ジェチルオキサゾ-ル-2-イル)ベンズアミドを用いて例 2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:70.2%

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1. 25 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 26 (3H, t, J=7. 5Hz), 2. 52 (2H, q, J=7. 5Hz), 2. 60 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 84 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 8. 17 (1H, d, J=3. 0 Hz), 11. 35 (1H, br), 12. 83 (1H, br).

例38:化合物番号38の化合物の製造

原料として、5 ープロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4, 5 ージフェニルオキ サゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.6%

融点:188-189℃

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40-7. 49 (6H, m), 7. 53-7. 56 (2H, m), 7. 59-7. 63 (3H, m), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 80 (2H, brs).

[2-アミノー4,5-ジフェニルオキサゾール:「ツォーナル・オルガニッシェスコイ・キミー:ロシアン・ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (Zhournal Organicheskoi Khimii: Russian Journal of Organic Chemistry)」, (ロシア),1980年,第16巻,p. 2185参照]

例39:化合物番号39の化合物の製造

(1) 2-アミノー4, 5-ビス (フラン-2-イル) オキサゾール
 フロイン (0.50g, 2.60mmol) をエタノール (15ml) に溶かし、シアナミド (218.8mg, 5.20mmol)、ナトリウムエトキシド (53

 $0.8\,\mathrm{mg}$, $7.80\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$) を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル= $1:1\rightarrow1:2$)で精製して標題化合物の黒褐色結晶($175.0\,\mathrm{mg}$, 31.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 59 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 62 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 73 (1H, dd, J=3. 3, 0. 6Hz), 6. 80 (1H, dd, J=3. 3, 0. 9Hz), 7. 05 (2H, s), 7. 75-7. 76 (2H, m).

(2) 5-プロモーN-[4, 5-ビス (フラン-2-イル) オキサゾール-2 -イル]-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号39)

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー4, 5-ビス (フランー2-イル)オキサゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:12.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 65 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 68 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 75 (1H, d, J=8, 7Hz), 6. 92 (1H, dd, J=3. 6, 0. 9Hz), 6. 93 (1H, d, J=3. 3Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 80 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 84 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 14. 88 (2H, br).

例40:化合物番号40の化合物の製造

(1) 2-rセトキシーN-(5-hリフルオロメチルー1, 3, 4-チアジア ゾールー<math>2-イル) ベンズアミド

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び<math>2-アミノ-5-(トリフルオロメチル)-1, 3, 4-チアジアゾールを用いて例2(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:51.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 7. 32 (1H, d d, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 45 (1H, t d, J=7. 6, 1. 2Hz), 7. 69 (1H, t d, J=8. 0, 2. 0Hz), 7. 87 (1H, d d, J=8. 0, 2. 0Hz), 13. 75 (1H, b r/s).

(2) 2-ヒドロキシーN-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジア ゾール-2-イル) ベンズアミド (化合物番号40)

原料として、2-アセトキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)ベンズアミドを用いて例 2(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:92.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, td, J=8. 0, 0. 8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 51 (1H, ddd, J=8. 4, 7. 6, 2. 0Hz), 7. 92 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 12. 16 (1H, br).

例41:化合物番号41の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

例42:化合物番号42の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノ-2-クロロピリジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 54 (1H, d, J=8.4 Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 21 (1H, dd, J=8. 7, 2.7Hz), 8. 74 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 62 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例43:化合物番号43の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-クロロー4-メトキシピリミジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 2%、白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 86 (3H, s), 6. 85 (1H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 81 (1H, d, J=3. 0Hz), 11. 08 (1H, s), 11. 65 (1H, s).

例44:化合物番号44の化合物の製造

原料として、2-アセトキシー5-クロロ安息香酸、及び5-アミノインドール を用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:13.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 20 (3H, s), 6. 41 (1H, t, J=2. 1Hz), 7. 27-7. 36 (4H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 74 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 93 (1H, s), 10. 21 (1H, s), 11. 04 (1H, s).

例45:化合物番号45の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Peakdale社

カタログコード番号: PFC-0448

例46:化合物番号46の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノキノリンを用いて例16と

同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:4.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 61 (1H, dt, J=7. 8, 1. 2Hz), 7. 70 (1H, dt, J=7. 8, 1. 5Hz), 7. 98 (2H, d, J=3. 0Hz), 8. 01 (1H, s), 8. 82 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 80 (1H, s), 11. 74 (1H, s).

例47:化合物番号47の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-9-エチルカルバゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 33 (3H, t, J=7.0Hz), 4. 46 (2H, q, J=7.0Hz), 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 21 (1H, t, J=7.3Hz), 7. 45-7. 52 (2H, m), 7. 64 -7. 65 (2H, m), 7. 70 (1H, d, J=8.4, 1.9Hz), 8. 11-8. 15 (2H, m), 8. 49 (1H, d, J=1.9Hz), 10. 55 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例48:化合物番号95の化合物の製造

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例2(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:84.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 7. 19 (1H, d d, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 39 (1H, t d, J=7. 6, 1. 2Hz), 7. 57 (1H, d d d, J=8. 0, 7. 6, 1. 6Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 83 (1H, d d, J=8. 0, 1. 6Hz), 8. 11 (2H, s), 8. 31 (1H, s).

例49:化合物番号48の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(化合物番号 95)を用いて例 <math>2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96-7. 02 (2H, m), 7. 45 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 2, 1. 6Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 87 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 8 0 (1H, s), 11. 26 (1H, s).

例50:化合物番号49の化合物の製造

原料として、5-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, ddd, J=9. 0, 4. 5, 1. 2Hz), 7. 30-7. 37 (1H, m), 7. 66 (1H, ddd, J=9. 0, 3. 3, 1. 2Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 21 (1H, brs).

例51:化合物番号50の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1 H, d, J=8. 7 Hz), 7. 49 (1 H, d d, J=8. 7, 2. 7 Hz), 7. 85 (1 H, s), 7. 87 (1 H, d, J=2. 7 Hz), 8. 45 (2 H, s), 10. 85 (1 H, s), 11. 39 (1 H, s).

例52:化合物番号51の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:88.5%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 98 (1 H, d, J=8.8 Hz), 7. 59 (1 H, d d, J=8.8, 2.8 Hz), 7. 83 (1 H, s), 7. 98 (1 H, d, J=2.8 Hz), 8. 43 (2 H, s), 10. 82 (1 H, s), 11. 37 (1 H, s).

この化合物は、下記製造法によっても得ることができた。

2-rセトキシーN-[3,5-rビス(トリフルオロメチル)]ベンズアミド(化合物番号95;100mg,0.25mmol)の四塩化炭素(8mL)溶液に、鉄粉(30mg,0.54mmol)、臭素(0.02mL,0.39mmol)を添加し、次いで50℃で4時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、NaHSO $_4$ 水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-nキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色固体(600mg,54.9%)を得た。

例53:化合物番号52の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 86 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 13 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 84 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例54:化合物番号53の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 18 (1H, d, J=9.0Hz), 7.

86 (1H, s), 8. 31 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 45 (2H, s), 8. 70 (1H, d, J=3.0Hz), 11.12 (1H, s). 例 55:化合物番号 54の化合物の製造

(1) 2ーベンジルオキシー5ーホルミル安息香酸ベンジルエステル 5ーホルミルサリチル酸(4.98g,30mmol)、ベンジルブロミド(15.39g,90mmol)、炭酸カリウム(16.59g,120mmol)、メチルエチルケトン(350mL)の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製、イソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体(5.98g,57.5%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 27 (2H, s), 5. 37 (2H, s), 7. 15 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 26-7. 46 (10H, m), 7. 99 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2.4Hz), 9. 91 (1H, s).

(2) 2 - ベンジルオキシ-5 - シアノ安息香酸ベンジルエステル 2 - ベンジルオキシ-5 - ホルミル安息香酸ベンジルエステル (693 mg, 2

2-(1) 2-

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 23 (2H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33-7, 43 (10H, m), 7.

70 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3) 5-シアノサリチル酸

2-ベンジルオキシー5-シアノ安息香酸ベンジルエステル($4.46\,\mathrm{mg}$, $1.3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$), $5\,\%$ パラジウムー炭素($4.5\,\mathrm{mg}$)にエタノール($1.0\,\mathrm{mL}$)、テトラヒドロフラン($1.0\,\mathrm{mL}$)を加え、室温で $2\,\mathrm{時間水素添加した}$ 。不容物を濾別後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色固体($2.1.2\,\mathrm{mg}$, $1.0.0\,\mathrm{mg}$)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 12 (1H, d, J=2.1Hz).

(4) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-シアノ-2 -ヒドロキシベンズアミド (化合物番号54)

原料として、5 ーシアノサリチル酸、及び3, 5 ービス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.6%

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 15 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 12. 00 (1H, brs).

例56:化合物番号55の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 92 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 28 (1H, dd, J=8.7, 1.8Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.8 Hz), 7. 82 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 80 (1H, s), 11. 14 (1H, s).

例57:化合物番号56の化合物の製造

(1) 5- [(1, 1-ジメチル) エチル] サリチル酸

5- [(1, 1-ジメチル) エチル] -2-ヒドロキシベンズアルデヒド(2. 15g, 12. 1mmol)の1, 4-ジオキサン(100mL)、水(40mL)溶液に、スルファミン酸(1.76g, 18.1mmol)、リン酸ーナトリウム(7.33g, 47mmol)を加えた。この混合物に、氷冷下、亜塩素酸ナトリウム(1.76g, 15.5mmol)の水溶液(10mL)を滴下し、1時間攪拌した。次いでこの混合物に、亜硫酸ナトリウム(1.80g, 14.3mmol)を加え、30分間攪拌した。反応混合物に濃塩酸を加えpHを1とした。1, 4-ジオキサンを減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(1.81g, 77.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 26 (9H, s), 6. 90 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 07 (1H, brs).

(2) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-[(1,1-ジメチル)エチル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号56)原料として、5-[(1,1-ジメチル)エチル]サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (9H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 80 (1H, s) 11. 12 (1H, s).

例58:化合物番号78の化合物の製造

(1) 5-アセチルー2-ベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル 5-アセチルサリチル酸 メチルエステル (13.59g,70mmol)、ベンジルブロミド (17.96g,105mmol)、炭酸カリウム (19.35g,140mmol)、メチルエチルケトン (350mL) の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をイソプロピルエーテルから再結晶して、標題化合物の白色固体 (14.20g,71.4%) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 58 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 5. 27 (2H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26-7. 43 (3H, m), 7. 47-7. 50 (2H, m), 8. 07 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-アセチルー2-ベンジルオキシ安息香酸

5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル(5.69g,20mmol)をメタノール(<math>20mL)、テトラヒドロフラン(20mL)の混合溶媒に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(11mL)を滴下し、8時間撹拌した。溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、ジクロロメタンで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をイソプロピルエーテルで洗浄して、標題化合物の白色固体(4.92g,91.0%)を得た。 $^1H-NMR(DMSO-d_6):\delta$ 2.55(3H,s),5.32(2H,s),7.30-7.43(4H,m),7.49-7.52(2H,m),8.09(1H,dd,J=9.0,2.7Hz),8.22(1H,d,J=2.4Hz).(3)5-アセチル-<math>2-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド

原料として、5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を

得た。

収率:63.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 57 (3H, s), 7. 11 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 05 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 97 (1H, brs).

(4) 5-アセチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 78)

5-アセチルー2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(602mg,1.25mmo1)、5%パラジウム炭素(<math>60mg)にエタノール(6mL)、テトラヒドロフラン(72mL)を加え、室温で30分間水素添加した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去し、残渣を<math>n-ヘキサンー酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(230mg,47.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 59 (3H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 32-7. 36 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 55 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 89 (1H, s).

例59:化合物番号57の化合物の製造

5-アセチルーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号78;50.5mg,0.13mmol)をエタノール(2mL)に懸濁し、水素化ホウ素ナトリウム(23.6mg,0.62mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/n-ヘキサンで懸濁洗浄して標題化合物の白色粉末(39.7mg,78.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 34 (3H, d, J=6. 3Hz), 4. 71 (1H, q, J=6. 3Hz), 5. 18 (1H, brs), 6. 97 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 86 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例60:化合物番号58の化合物の製造

5-アセチル-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 <math>78;100.0mg,0.26mmol)をエタノール (3mL) に溶かし、ピリジン $(45\mu l,0.56mmol)$ 、0-メチルヒドロキシルアミン塩酸塩 <math>(25.8mg,0.31mmol) を加え、1時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (())))) を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 19 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 09 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例61:化合物番号59の化合物の製造

原料として、5-アセチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号78)、及びO-ベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩を用いて例60と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 24 (3H, s), 5. 20 (2H, s), 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29-7. 47 (5H, m), 7. 76 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07

(1 H, d, J=2.1 Hz), 8.46 (2 H, s), 10.87 (1 H, s), 11.47 (1 H, s).

例62:化合物番号60の化合物の製造

(1) 5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル) -2-ヒドロキシ安息香酸マロノニトリル(132mg, 2mmol)をエタノール(6mL)に溶解し、5-ホルミルサリチル酸(332mg, 2mmol)を加え、氷浴で冷却した後、ベンジルアミン(0.1mL)を加え、室温で2時間攪拌した。析出した黄色結晶をろ取し、再結晶(エタノール)して標題化合物の淡黄色固体(139.9mg, 32.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 09 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 41 (1H, s), 8. 50 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-(2, 2-5) ジシアノエテン-1-イル) -2-E ドロキシベンズアミド (化合物番号60) 原料として、5-(2, 2-5) ジシアノエテン-1-イル) -2-E ドロキシ安息 香酸、及び3, 5-E ズ (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 9.1% 、

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 36 (1H, s), 8. 38 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 1 1. 43 (1H, s).

例63:化合物番号62の化合物の製造

(1) 5 - [(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] - 2 - ヒドロキシ安息香酸

5 - ホルミルサリチル酸 (3 3 2 m g, 2 m m o 1)、シアノ酢酸メチルエステル (1 9 8 m g, 2 m m o 1)、酢酸 (6 m L) の混合物にトリエチルアミン (0.

2ml)を加え、5時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を水にあけ、析出した結晶をろ取し、再結晶 (n-ヘキサン) して標題化合物の淡黄色固体 (327.7mg, 66.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 15 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, s), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) $3-({N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] カルバモイル} -4-ヒドロキシフェニル) -2-シアノアクリル酸 メチルエステル (化合物番号62)$

原料として、5-[(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] -2-ヒドロキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリン を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 6.6.3%

÷

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 33 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 8. 50 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 00 (1H, s), 11. 03 (1H, s).

例64:化合物番号61の化合物の製造

 $3-(\{N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル\}-4-ヒドロキシフェニル)-2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号62;50mg,0.11mmol)をエタノール(5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(0.11ml,0.22mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を再結晶(酢酸エチル)して標題化合物の淡黄色固体(13.5mg,30.4%)を得た。$

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7.

84 (1H, s), 7. 94 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 8. 38 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 45 (2H, s), 9. 87 (1H, s), 1 1. 41 (1H, s).

例65:化合物番号63の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド (化合物番号52;475mg,1mmol)、スチレン (130mg,1.25mmol)、酢酸パラジウム (4.5mg,0.02mmol)、トリス (オルトートリル) ホスフィン (12.2mg,0.04mmol)、ジイソプロピルアミン (388mg,3mmol)、N,Nージメチルホルムアミド (2mL) の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、水を加え酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:イソプロピルエーテル=2:1→1:1) で精製して標題化合物の淡黄色固体(173mg,38.3%)を得た。「1HーNMR (DMSO-d₆):δ7.04 (1H,d,J=8.4Hz),7.20-7.29 (3H,m),7.38 (2H,t,J=7.5Hz),7.59 (2H,d,J=7.5Hz),7.72 (1H,dd,J=8.4,2.1Hz),7.86 (1H,s),8.07 (1H,d,J=2.1Hz),8.49 (2H,s),10.89 (1H,s),11.33 (1H,brs).

例66:化合物番号66の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;950mg,2mmo1)、トリメチルシリルアセチレン(246mg,2.5mmo1)をトリエチルアミン(2mL)及びN,N-ジメチルホルムアミド(4mL)に溶解し、アルゴン雰囲気下にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(23mg,0.02mmo1)、沃化第一銅(4mg,0.02mmo1)を添加し、次いで40℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチル(100mL)及び1規定クエン酸(100mL)にあけて攪拌し、次いでセライト濾過した。酢酸エチル層を

水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=19:1)で精製して淡橙色固体を得た。これをn-ヘキサンで結晶化して標題化合物の白色結晶(286 mg, 32.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 23 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 69 (1H, s).

例67:化合物番号64の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-[(トリメチルシリル)エチニル]ベンズアミド(化合物番号66;233mg.0.5mmol)をメタノール(1mL)に溶解し2規定水酸化ナトリウム(1mL)を添加し、次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をエタノール-水で晶析して標題化合物の灰白色結晶(67mg,35.9%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 11 (1H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 62 (1H, s).

例68:化合物番号65の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及びフェニルアセチレンを用いて例66と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.06 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 42-7.46 (3H, m), 7.53-7.57 (2H, m), 7.64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 06 (1H, d,
J=2. 1Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 94 (1H, s), 11. 64 (1
H, brs).

例69:化合物番号67の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;200mg,0.42mmo1)、を1,2-ジメトキシエタン(3mL)に溶解し、アルゴン雰囲気下にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(16mg,0.0014mmo1)を添加し、室温で5分間攪拌した。次いでジヒドロキシフェニルボラン(57mg,0.47mmo1)及び1M炭酸ナトリウム(1.3mL)を添加し、次いで2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後 希塩酸にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=6:1→3:1)で精製して標題化合物の白色結晶(109mg,61.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 33-7. 38 (1H, m), 7. 48 (2H, t, J=7.5Hz), 7. 67 -7. 70 (2H, m), 7. 79 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 87 (1H, s), 8. 17 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 92 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例70:化合物番号68の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(フェニルエチニル)ベンズアミド(化合物番号 65)を用いて例 <math>58(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 88 (4H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 15-7. 34 (6H, m), 7. 76 (1H, d, J=8)

2. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 79 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例71:化合物番号69の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシー5-(トリフルオロメチル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率: 44. 7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 17 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 2-7. 75 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 17 (2H, s), 8. 3 5 (1H, s) 11. 88 (1H, s).

[2-ヒドロキシー5-(トリフルオロメチル) 安息香酸: 「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 1996年, 第44巻, p. 734参照]

例72:化合物番号70の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ペンタフルオロエチル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 19 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 0 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7. 81 (1H, d, J=2.1 Hz), 8. 17 (2H, s), 8. 37 (1H, s), 11. 92 (1H, s). [2-ヒドロキシー5-(ペンタフルオロメチル) 安息香酸:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 1996年, 第44巻, p. 734参照]

例 7 3 : 化合物番号 7 1 の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-イル)安息香酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。 収率:57.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 27 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 10 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 29 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 66 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 24 (1H, s).

例74:化合物番号72の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及び2-チオフェンボロン酸を用いて例69と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 14 (1H, dd, J=5.4, 3.6Hz), 7. 45 (1H, dd, J=3.6, 1.2Hz), 7. 51 (1H, dd, J=5.1, 0.9Hz), 7. 75 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 59 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 48 (2H, s), 10.91 (1H, s), 11. 38 (1H, s).

例75:化合物番号73の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及び3-チオフェンボロン酸を用いて例69と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 57 (1H, dd, J=4.8, 1.5Hz), 7. 66 (1H, dd, J=4.8, 3.0Hz), 7. 81-7. 84 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 18 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 90 (1H, s), 11. 33 (1H, s).

例76:化合物番号74の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシー5- (2-プロモアセチル) -N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド

5-アセチルー2ーベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(例58(3)の化合物;4.81g,10mmol)をテトラヒドロフラン(30ml)に溶解し、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド(3.75g,10mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、再結晶(酢酸エチル/n-ヘキサン)して標題化合物の白色固体(2.39g,42.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 91 (2H, s), 5. 36 (2H, s), 7. 32-7. 35 (3H, m), 7. 47 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 21 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 29 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 91 (1H, s).

(2) 2ーベンジルオキシーNー [3, 5ービス (トリフルオロメチル) フェニル] -5- (2ーメチルチアゾールー4ーイル) ベンズアミド 2ーベンジルオキシー5- (2ープロモアセチル) -N- [3, 5ービス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド (280mg, 0.5mmol)、チオアセタミド (41mg, 0.55mmol)、炭酸水素ナトリウム (50mg, 0.60mmol)、エタノール (15mL) の混合物を1時間加熱還流した。反応混合物を水にあけ、炭酸水素ナトリウムで中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色固体 (181mg, 67.5%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 72 (3H, s), 5. 29 (2H, s), 7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 40 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 54-7. 57 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 7. 94 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 27 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 86 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-(2-メチルチアゾールー4-イル)ベンズアミド(化合物番号74)2-ベンジルオキシーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ー5-(2-メチルチアゾールー4-イル)ベンズアミド(160mg, 0.3mmol)、10%Pd-C(240mg)をエタノール(10ml)に溶かし、水素雰囲気下3.5時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去して標題化合物の白色固体(103.4mg,79.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 72 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 85 (1H, s), 8. 01 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 50 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 40 (1H, s).

例77:化合物番号75の化合物の製造

2ーベンジルオキシー5ー(2ーブロモアセチル)ーNー [3, 5ービス (トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド (例58(3)の化合物;280mg,0.5mmol)、2ーアミノピリジン(51.8mg,0.55mmol)、炭酸水素ナトリウム(50mg,0.6mmol)、エタノール(10mL)の混合物を2時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製して白色固体(130.3mg)を得た。次いでこの固体(108mg,0.19mmol)、10%Pd-C(11mg)、エタノール(8mL)、酢酸エチル(8mL)の混合物を水素雰囲気下、

7時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=1:3)で精製して標題化合物の白色固体(18.3mg, 20.2%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 90 (1H, dt, J=6. 6, 0. 9Hz), 7. 10 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 25 (1H, m), 7. 5 7 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 35 (1H, s), 8. 48-8. 56 (4H, m), 11. 00 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例78:化合物番号76の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ヨード-2 -メトキシメトキシベンズアミド

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;4.75g,10mmol)、クロロメチルメチルエーテル(1.14ml,15mmol)、炭酸カリウム(2.76g,20mmol)、アセトン(50mL)の混合物を8時間加熱還流した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製し、再結晶(n-ヘキサン/酢酸エチル)して標題化合物の白色固体(3.96g,76.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 38 (3H, s), 5. 28 (2H, s), 7. 12 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 40 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシメトキシ-5-(ピリジン-2-イル) ベンズアミド

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-ヨード-2-メト

を得た。

キシメトキシベンズアミド (0.20g, 0.39mmol) をN, N-ジメチルホルムアミド (8m1)に溶かし、トリーnーブチル (2ーピリジル)スズ(0. 13ml, 0.41mmol)、ジクロロビス (トリフェニルフォスフィン) パラ ジウム (32. 1mg、0. 05mmol) を加え、100℃で1. 5時間攪拌 した。冷却後、反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽 和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残 渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1→1: 1) で精製して標題化合物の白色粉末 (37.9 mg, 20.8%) を得た。 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 64 (3H, s), 5. 53 (2H, s), 7. 23-7. 28 (1H, m), 7. 36 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 77-7. 84 (2H, m), 8. 20 (2H, s), 8. 31 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.68-8.70 (1H, m),8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 12 (1H, s). (3) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ - 5 - (ピリジン- 2 - イル) ベンズアミド (化合物番号 7 6) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシメトキシ -5-(ピリジン-2-イル) ベンズアミド (37.9 mg, 0.08 mmol)にメタノール (3 m l)、濃塩酸 (0.5 m l) を加え、2 時間加熱還流した。冷 却後、反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出し た。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧 留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エ チル=2:1) で精製して標題化合物の白色粉末(16.2mg,47.2%)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 33 (1H, ddd, J=7.5, 6.3, 1.2Hz), 7. 86-7. 91 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=7.8Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 59 (1H, d, J=2.4

Hz), 8. 64-8. 66 (1H, m), 10. 97 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例79:化合物番号77の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 10 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 43 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 84 (1H, s), 10. 91 (1H, s).

例80:化合物番号79の化合物の製造

(1) 5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル

5-アセチルサリチル酸 メチルエステル (5.00g, 25.7mmol)、炭酸カリウム (7.10g, 51.4mmol)、N, N-ジメチルホルムアミド (25mL) の混合物を氷浴で冷却した後、沃化メチル (2.5mL、40.1mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を懸濁洗浄(イソプロピルエーテル/n-ヘキサン)して標題化合物の白色結晶 (5.17g, 96.5%)を得た。
¹H-NMR (CDCl₃):δ 2.59 (3H, s), 3.92 (3H, s), 3.99 (3H, s), 7.04 (1H, d, J=8.7Hz), 8.12 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.41 (1H, d, J=2.4Hz).

(2) 5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル

5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル (0.50g, 2.40 mm o l)、t e r t - ブトキシカリウム (0.81g, 7.22 mm o l)、テトラヒドロフラン (10 m L) の混合物を氷浴で冷却した後、沃化メチル (0.5 m L、8.03 m m o l) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を水に

あけ、塩酸で中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、 無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロ マトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル $=3:1\rightarrow2:1$)で精製して標題 化合物の薄黄色オイル(143.1mg, 25.2%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 22 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 5 2 (1H, m), 3. 92 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 13 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3) 5-イソブチリルー2-メトキシ安息香酸

5-イソブチリルー2-メトキシ安息香酸 メチルエステル(143.1mg, 0.60mmol)をメタノール(5mL)に溶かし、2規定水酸化ナトリウム溶液(1ml)を加え、1時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して標題化合物の白色結晶(134mg,収率:定量的)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 22 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 5 9 (1H, m), 4. 15 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 24 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=2. 1Hz).

(4) 5-イソブチリルーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-メトキシベンズアミド

原料として、5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 6 4 (1H, m), 4. 20 (3H, s), 7. 18 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 65 (1H, s), 8. 19 (2H, s), 8. 22 (1H, dd, J=8.
7, 2. 1Hz), 8. 88 (1H, d, J=2. 1Hz), 9. 98 (1H, s).
(5) N- [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー5-イソブチリルベンズアミド (化合物番号79)

5ーイソブチリルーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ー2ーメトキシベンズアミド(143.4mg,0.33mmo1)、2,4,6ーコリジン(3m1)、沃化リチウム(53.1mg,0.40mmo1)の混合物を1時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を2N塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製し、結晶化(酢酸エチル/イソプロピルエーテル)して標題化合物の白色結晶(90.3mg,65.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 12 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 66 (1H, m), 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 8. 45 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 11. 95 (1H, brs).

例81:化合物番号81の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:91.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 3. 85 (3H, s), 7. 12 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 02 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 46-8. 47 (3H, m), 10. 96 (1H, s), 12. 03 (1H, brs).

[4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル:「ジャーナル・オブ・ザ・

ケミカル・ソサイエティー (Journal of the Chemical Society)」, (英国), 19 56年, p. 3099-3107参照]

例82:化合物番号80の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル(化合物番号81;2.85g,7mmol)をメタノール(14mL)、テトラヒドロフラン(14mL)の混合溶媒に懸濁し、2規定水酸化ナトリウム水溶液(14mL)を滴下、次いで2時間加熱還流した。冷却後、2規定塩酸(20ml)を添加し、析出した固体を濾取、水洗、乾燥して標題化合物の白色結晶(2.68g,97.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 01 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 8. 48 (1H, d, J=2.4Hz), 1 0. 97 (1H, s), 11. 98 (1H, brs).

以下の実施例において例82の方法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例83:化合物番号82の化合物の製造

4-ヒドロキシイソフタル酸(182 mg, 1 mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(687 mg, 3 mmo1)、三塩化リン($87 \mu 1$; 1 mmo1)、トルエン(10 mL)を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物の白色結晶(151 mg, 25.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 18 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 11 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 54 (2H, s), 8. 56 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 79 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 84 (1H, brs). 例84:化合物番号83の化合物の製造

(1) 4ーベンジルオキシーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸 メチルエステル

水素化ナトリウム(60%;1.04g,26mmol)をn-n+yンで洗浄してN,N-ジメチルホルムアミド(100mL)に懸濁し、氷浴で冷却しながらN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル(化合物番号81;8.15g,20mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(100mL)溶液を滴下した。滴下終了後、室温で1時間攪拌した後、ベンジルブロミド(4.45g,26mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(10mL)溶液を加え、60 $\mathbb C$ で3時間攪拌した。冷却後、反応混合物を氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を再結晶(酢酸エチル/n-n+y)して標題化合物の白色固体(5.38g,54.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 87 (3H, s), 5. 33 (2H, s), 7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 46 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 53-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 15 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 28 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) 4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸

原料として、4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸 メチルエステルを用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 5. 32 (2H, s), 7. 32-7. 34 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 56 (2

H, m), 7. 81 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 28 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 13. 81 (1H, brs).

(3) $4 - \text{ベンジルオキシ-N}^3 - [3, 5 - \text{ビス(トリフルオロメチル)フェニル] <math>-\text{N}^1$, $\text{N}^1 - \text{ジメチルイソフタルアミド}$

4ーベンジルオキシーNー [3, 5ービス (トリフルオロメチル) フェニル] イソフタラミン酸 (242mg, 0.50mmol)、ジメチルアミン塩酸塩 (41mg, 0.50mmol)、トリエチルアミン (51mg, 0.50mmol)のテトラヒドロフラン (5mL) 溶液に、氷冷下WSC・HCI (95mg, 0.50mmol) を加え、その後室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を希塩酸、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル=1:4) で精製して標題化合物の白色固体(165mg, 64.9%)を得た。

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 99 (6H, s) 5. 29 (2H, s), 7. 32-7. 38 (4H, m), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 73 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 28 (2H, s), 10. 83 (1H, s). 以下の実施例において例84(3)の方法が引用されている場合、塩基としては、ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。 (4) N^{3} -[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -4-ヒドロキシー N^{1} . N^{1} -ジメチルイソフタルアミド (化合物番号83)

4-ベンジルオキシ-N $^3-$ [3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -N 1 , N $^1-$ ジメチルイソフタルアミド(141mg, 0.28mmol)、5%Pd-C(14mg)のエタノール(5ml)、酢酸エチル(5ml)混合溶液を、水素雰囲気下、室温で1時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去し

て標題化合物の白色固体(106mg, 91.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 98 (6H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 1 1. 10 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例85:化合物番号84の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド

原料として、4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸(例84(2)の化合物)、及びピペリジンを用いて 例84(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 53-1. 70 (6H, m), 3. 44 (2 H, brs), 3. 70 (2H, brs), 5. 26 (2H, s), 7. 24 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 52-7. 58 (5H, m), 7. 66 (2H, s), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 27 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー5-(ピペリジン-1-カルボニル) ベンズアミド (化合物番号84) 原料として、2-ベンジルオキシーN-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-(ピペリジン-1-カルボニル) ベンズアミドを用いて例84 (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:96.3% 白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 51 (4H, brs), 1. 60-1. 65 (2H, m), 3. 47 (4H, brs), 7. 04 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 99 (1

H, s), 11. 64 (1H, brs).

例86:化合物番号85の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシー5- (4-ベンジルピペリジンー1-カルボニル) -Nー [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド 原料として、4-ベンジルオキシーNー [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] イソフタラミン酸 (例8 4 (2) の化合物)、及び4-ベンジルピペリ ジンを用いて例8 4 (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 76. 7%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 1. 18-1. 38 (2H, m), 1. 67 (1H, brs), 1. 74 (1H, brs), 1. 84-1. 93 (1H, m), 2. 60 (2H, d, J=7. 2Hz), 2. 83 (1H, brs), 3. 10 (1H, brs), 3. 78 (1H, brs), 4. 59 (1H, brs), 5. 34 (2H, s), 7. 15-7. 18 (3H, m), 7. 24-7. 28 (2H, m), 7. 4 0-7. 46 (4H, m), 7. 57-7. 63 (3H, m), 7. 65 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 96 (2H, s), 8. 05 (1H, d, J=2. 1Hz).

(2) N- [3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシ-5-(4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド(化合物番号85)

原料として、2-ベンジルオキシ-5-(4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル)-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミドを用いて例84(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 54.3% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 08-1. 22 (2H, m), 1. 59 -1. 62 (2H, m), 1. 77-1. 80 (1H, m), 2. 50-2. 55 (2H, m), 2. 87 (2H, brs), 3. 75 (1H, br), 4. 39 (1 H, br), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 17-7. 20 (3H, m), 7. 28 (2H, t, J=7. 2Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 65 (1H, s). 例87:化合物番号86の化合物の製造

(1) 2-メトキシ-5-スルファモイル安息香酸

メチル 2-メトキシー5-スルファモイルベンゾエート (4.91g, 20m mol)をメタノール (30mL) に溶解し、2規定水酸化ナトリウム溶液 (30mL, 60mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、析出した固体をろ取して、標題化合物の白色固体 (4.55g, 98.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3.89 (3H, s), 7.30 (1H, d, J=8.7Hz), 7.32 (2H, s), 7.92 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8.09 (1H, d, J=2.7Hz), 13.03 (1H, br). (2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド

原料として、2-メトキシー5-スルファモイル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 97 (3H, s), 7. 38 (2H, s), 7. 39 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 96 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルス ルファモイル-2-メトキシベンズアミド

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド ($442 \,\mathrm{mg}$, $1.0 \,\mathrm{mmol}$)、沃化メチル ($710 \,\mathrm{mmol}$)

mg, 5.0mmol)、炭酸カリウム(415mg, 3.0mmol)のアセトニトリル(10mL) 懸濁液を3時間加熱還流した。反応混合液を室温まで冷却後水にあけ、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水、飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーへキサン、酢酸エチル(2:1)の混合溶媒より再結晶して標題化合物の白色固体(207mg, 44.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 62 (6H, s), 3. 99 (3H, s), 7. 45 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 91 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz) 8. 4 3 (2H, s), 10. 90 (1H, s).

(4) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号86)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-メトキシベンズアミドを用いて例80(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.5%

¹H-NMR (DMSO- \bar{d}_6): δ 2. 61 (6H, s), 7. 20 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 14 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 45 (2H, s), 1 1. 16 (1H, s), 12. 15 (1H, br).

例88:化合物番号87の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミド

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド(例87(2)の化合物;442mg,1mmol)、2,5-ジメトキシテトラヒドロフラン(159mg,1.2mmol)、酢酸(5mL)の混合物を2時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を水にあけ、酢酸エ

チルで抽出した。有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:2)で精製して標題化合物の白色固体(436.5mg,88.6%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 96 (3H, s), 6. 36 (2H, d d, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 37 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 42 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 80 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz) 8. 18 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 92 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミド(化合物番号87)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミドを用いて例80(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 79. 4%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 6. 36 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 18 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 34 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 99 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz) 8. 31 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 42 (2H, s), 10. 98 (1H, s).

例89:化合物番号88の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ニトロベンズアミド(化合物番号 <math>53)を用いて例 84(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:98.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 79 (2H, brs), 6. 76 (1H, d, J=2. 1Hz), 6. 76 (1H, s), 7. 09 (1H, dd, J=2.

1, 1. 2Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 10. 30 (1 H, br), 10. 84 (1H, s).

例90:化合物番号89の化合物の製造

原料として、5-ジメチルアミノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 85 (6H, s), 6. 92 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 22 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 62 (1H, s), 10. 83 (1H, s).

例91:化合物番号90の化合物の製造

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51-7. 62 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 27 (1H, s), 10. 8 9 (1H, s), 11. 07 (1H, s).

例92:化合物番号91の化合物の製造

5-アミノ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号88;100.2mg, 0.28mmol)を

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 93-6. 98 (1H, m), 6. 97 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 27 (2H, t, J=7. 8Hz), 7. 3 4-7. 46 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 88 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 8. 56 (1H, s), 8. 63 (1H, s), 10. 87 (1H, s), 10. 89 (1H, s). 例93: 化合物番号92の化合物の製造

原料として、5-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びフェニルイソチオシアネートを用いて例92と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 13 (1H, tt, J=7.5, 1.2Hz), 7. 34 (2H, t, J=7.8 Hz), 7. 45-7.51 (3H, m), 7. 84 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 9. 65 (1H, s), 9. 74 (1H, s), 10. 84 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例94:化合物番号93の化合物の製造

原料として、5 - [(4 - ニトロフェニル)ジアゼニル]サリチル酸、及び3,5 - ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 23 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 87 (1H, s), 8. 06 (2H, d, J=9.0Hz), 8. 10 (1H, d d, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 44 (2H, d, J=9. 0Hz), 8. 5 0 (2H, s), 8. 53 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 13 (1H, s), 12. 14 (1H, br).

例95:化合物番号94の化合物の製造

原料として、5-({[(4-ピリジン-2-イル) スルファモイル] フェニル} ジ アゼニル) サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用 いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 7. 9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.87 (1 H, t, J=6.0 Hz), 7.22 (1 H, d, J=8.7 Hz), 7.21-7.23 (1 H, m), 7.77 (1 H, t, J=8.4 Hz), 7.87 (1 H, s), 7.95-7.98 (3 H, m), 8.03-8.07 (4 H, m), 8.47 (1 H, d, J=2.4 Hz), 8.49 (2 H, s), 11.14 (1 H, s), 12.03 (1 H, br). 例96: 化合物番号96の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロー2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号50;1.51g,3mmol)、ピリジン(285mg,3.6mmol)をテトラヒドロフラン(6mL)に溶解し、氷冷下、アセチルクロリド(234mg,3.3mmol)を滴下し、室温で1時間撹拌した。溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をnーヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(1.06g,83.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 22 (3H, s), 7. 35 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 37 (2H, s), 1 1. 05 (1H, brs).

以下の実施例において例96の方法が引用されている場合、塩基としては、ピリ

ジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、ベンゼン等の溶媒を用いた。

例97:化合物番号97の化合物の製造

(1) 4-アセチルアミノー5-クロロー2-メトキシ安息香酸

原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸 メチル エステルを用いて例82と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 16 (3H, s), 3. 78 (3H, s), 7. 72 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 9. 57 (1H, s), 12. 74 (1H, s).

(2) 4ーアセチルアミノーNー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロー2-メトキシベンズアミド

原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様な操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:23.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 17 (3H, s), 3. 89 (3H, s), 7. 77-7. 82 (3H, m), 8. 45-8. 49 (2H, m), 9. 66 (1H, s), 10. 68 (1H, s).

(3) 4ーアセチルアミノーNー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロー2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号97)

原料として、4-アセチルアミノ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-メトキシベンズアミドを用いて例80(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 17 (3H, s), 7. 75 (1H, s), 7. 82 (1H, s), 7. 95 (1H, s), 8. 44 (2H, s), 9. 45 (1

H, s), 11. 16 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例98:化合物番号98の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 05-7. 08 (2H, m), 7. 84 -7. 87 (2H, m), 8. 45 (2H, s), 10. 84 (1H, s) 11. 64 (1H, brs).

例99:化合物番号99の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3, 5-ビス (トリフルオロメチル) -2-ブロモアニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 14.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 11 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.7Hz), 9. 03 (1H, d, J=1.8Hz), 11. 26 (1H, brs).

例100:化合物番号100の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 3. 6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 4 3-7. 48 (2H, m), 6. 61 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 85 (1 H, d, J=8. 4Hz), 8. 36 (1H, br s), 8. 60 (1H, s), 11. 31 (1H, s).

例101:化合物番号101の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.03 (1H, d, J=8.7Hz), 7.65 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.76 (1H, d, J=8.4 Hz), 8.03 (1H, d, J=8.1Hz) 8.11 (1H, d, J=2.7 Hz), 8.74 (1H, s), 11.02 (1H, s), 12.34 (1H, s). 例102:化合物番号102の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:1.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 36 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 23 (1H, s), 7. 32 (1H, dd, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 57 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 83 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 46 (1H, s), 8. 69 (1H, s), 11. 19 (1H, s). 例103:化合物番号103の化合物の製造

原料として、N-[2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号<math>100)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.6%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 35 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 80 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 60 (1H, s), 8. 73 (1H, s).

例104:化合物番号104の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

42 (1 H, t, J=7.5 Hz), 7.52 (1 H, dd, J=8.7, 2.7 Hz), 7.74 (1 H, t, J=8.1 Hz), 7.77 (1 H, t, J=8.1 Hz), 7.99 (1 H, d, J=2.7 Hz), 8.18 (1 H, d, J=8.1 Hz), 10.76 (1 H, s), 12.22 (1 H, s).

例105:化合物番号105の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-2- (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 80-7. 85 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 26 (1H, d, J=8.4Hz), 10. 80 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例106:化合物番号106の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:50.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48-7. 52 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 62 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 92-7. 96 (1H, m), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 20 (1H, s), 10. 64 (1H, s), 11. 60 (1H, s).

例107:化合物番号107の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 71.7% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 46 (1H, t, J=7.8Hz), 7.52 (1H, dd, J=9.0, 2.7 WO 03/103648 PCT/JP03/07131

Hz), 7. 58 (1H, t, J=7. 2Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 49 (1H, t, J=7. 2Hz), 10. 82 (1H, s), 12. 13 (1H, brs).

例108:化合物番号108の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-フルオロ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 72.1% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 4 8 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 56 (1H, d, J=9. 9Hz), 7. 90 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 99-8. 03 (1H, m), 8. 21 (1H, dd, J=6. 6, 2. 4Hz), 10. 63 (1H, s), 1 1. 58 (1H, s).

例109:化合物番号109の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 73 (1H, d, J=8.7 Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 00 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 31 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 68 (1H, s), 11. 52 (1H, brs).

例110:化合物番号110の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 94 (1H, dd, J=11. 4, 2. 1Hz), 7. 99 (1H, s), 10. 73 (1H, s), 11. 4 6 (1H, s).

例111:化合物番号1.11の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 28 (1H, s), 10. 69 (1H, s), 11. 45 (1H, s).

例112:化合物番号112の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 58-7. 61 (2H, m), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 71 (1H, d, J=7.5Hz), 10. 90 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例113:化合物番号113の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:49.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8.4, 2.7Hz), 7. 83 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 98 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 88 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 14 (1H,

s), 12. 39 (1H, s).

例114:化合物番号114の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 56 (1H, ddd, J=8. 1, 2. 4, 1. 2Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 83 (1H, dd, J=8. 1, 1. 2Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 87 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 12 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

例115:化合物番号115の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 81 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 23-8. 24 (2H, m), 8. 43 (1H, d, J=1.2Hz), 11. 02 (1H, s), 11. 30 (1H, br).

例116:化合物番号116の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 73 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 36 (1H, d, J=8. 7Hz), 9. 01 (1H, d, J=1. 8Hz), 12. 04 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例117:化合物番号117の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び4-シアノ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 92 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 16 (2H, s), 8. 42 (1H, s), 10. 93 (1H, s), 11. 36 (1H, s).

例118:化合物番号118の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, d, J=1. 2Hz), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 46 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 60 (1H, d, J=7. 2Hz), 7. 99 (1H, d, J=7. 2Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 43 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例119:化合物番号119の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 44 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7 Hz), 7. 84 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 92 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 65 (1H, s), 11. 68 (1H, br).

例120:化合物番号120の化合物の製造

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 39 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 44-7. 54 (3H, m), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 43 (1H, s), 10. 52 (1H, s), 12. 17 (1H, brs).

例121:化合物番号121の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メトキシ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 89 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 92 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 47 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例122:化合物番号122の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 03 (1H, s), 7. 57-7. 61 (2H, m), 7. 77 (1H, s), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 56 (1H, s).

例123:化合物番号123の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:71.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 51 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 82 (1H, d, J=2. 1Hz) 11. 03 (1H, s), 12. 19 (1H, s).

例124:化合物番号124の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシー5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.4%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 4. 00 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 52 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 05 (1H, s), 12. 17 (1H, s).

例125:化合物番号125の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチルスルファニル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 57 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 63 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 48 (1H, d, J=1. 5Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例126:化合物番号126の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を

得た。

収率:44.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 86-1. 91 (4H, m), 3. 20 -3. 26 (4H, m), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1 H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 54 (1H, s), 12. 21 (1H, s).

例127:化合物番号127の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-モルホリノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 3. 84 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 7. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 61 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 90 (1H, s), 11. 21 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例128:化合物番号128の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.0%、白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 74 (2H, d, J=8.7 Hz), 7. 90 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 95 (2H, d, J=9.0Hz), 10.65 (1H, s), 11.59 (1H, s).

例129:化合物番号129の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-クロロー4- (トリフルオロメチ

ル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 79 (1H, dd, J=9.0, 2.1Hz), 7. 99 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 11 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 73 (1H, d, J=9.0Hz), 11. 15 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

例130:化合物番号130の化合物の製造

原料として、5-クロローN-[2-クロロー5-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号<math>113)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 39 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 37 (1H, ddd, J=8. 7, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 51-7. 56 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 85 (1H, s), 8. 94 (1H, d, J=1. 8Hz).

例131:化合物番号131の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.1%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 98 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4 Hz), 8. 21 (1H, dd, J=9. 0, 3. 3Hz), 8. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 93 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 18 (1H, s).

例132:化合物番号132の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチ

ル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 36 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 26-7. 31 (2H, m), 7. 37 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 56 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 65 (1H, br s), 8. 80 (1H, d, J=1. 8Hz), 11. 33 (1H, br s). 例133: 化合物番号133の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例134:化合物番号134の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:70.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 27 (1H, ddd, J=8. 3, 2. 2, 0. 6Hz), 7. 71 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 72 (1H, d, J=8. 5Hz), 8. 02 (1H, dd, J=8. 5, 2. 5Hz), 8. 33 (1H, d, J=2. 5Hz), 10. 64 (1H, s), 11. 25 (1H, s).

例135:化合物番号135の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 2. 42 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1, 0. 6Hz), 7. 44 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 75 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 86 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 8. 13 (1H. d, J=2. 1Hz), 10. 50 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例136:化合物番号136の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%、白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 2. 38 (3H, s), 6. 94 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 27 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 52 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 84 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 46 (1H, d, J=1. 5Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 72 (1H, s).

例137:化合物番号137の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-メトキシ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.1%、微黄色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 35 (3H, s), 3. 89 (3H, s), 6. 88 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 1, 1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 77 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 92 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 42 (1H, s), 11. 54 (1H, s).

例138:化合物番号138の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ

チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 35 (3H, s), 4. 02 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J=9. 0Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 4Hz),

7. 25-7. 28 (2H, m), 7. 36 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1,

0. 9 Hz), 8. 65 (1H, br s), 8. 73 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 69 (1H, s).

例139:化合物番号139の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及びアニリンを用いて例16と同様の操作 を行い、標題化合物を得た。

収率:68.8%

mp 229-230°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.96 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 12-7.18 (1H, m), 7.35-7.41 (2H, m), 7.58 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.67-7.71 (2H, m), 8.08 (1H, d, J=2.7Hz), 10.43 (1H, s), 11.87 (1H, s). 例140:化合物番号140の化合物の製造)

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-クロロアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.1%

mp 231-232°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 97 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 19-7. 22 (1H, m), 7. 38-7. 43 (1H, m), 7. 57-7. 63 (2H, m), 7. 91-7. 92 (1H, m), 8. 01 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 49 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例141:化合物番号141の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:東京化成社

カタログコード番号:B0897

例142:化合物番号142の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 24-7. 28 (1H, m), 7. 50-7. 54 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 58 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 02 (1H, s), 12. 35 (1H, br s).

例143:化合物番号143の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,4-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.2%

mp 249-251 °C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 97 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 57-7. 70 (3H, m), 7. 98 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 10 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 55 (1H, s).

例144:化合物番号144の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.3%

mp 259-261°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96-7. 04 (2H, m), 7. 45 -7. 54 (2H, m), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 60 (1H, s) 11. 48 (1H, s).

例145:化合物番号172の化合物の製造

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例2(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.5%

mp 167-168°C.

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 35 (3H, s), 7. 14-7. 18 (2H, m), 7. 35-7. 40 (1H, m), 7. 52-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=7. 8, 1. 8Hz), 8. 05 (1H, brs).

例146:化合物番号145の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-N-(3, 5-ジクロロフェニル)ベンズアミド (化合物番号172)を用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.3%

mp 218-219°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 95-7. 02 (2H, m), 7. 35 -7. 36 (1H, m), 7. 42-7. 47 (1H, m), 7. 83-7. 87 (3H, m), 10. 54 (1H, s), 11. 35 (1H, s).

例147:化合物番号146の化合物の製造

原料として、5-フルオロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.3%

mp 258-260°C.

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 00-7. 05 (1H, m), 7. 28 -7. 37 (2H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9. 3, 3. 3Hz), 7. 84 (2H, d, J=2. 1Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 23 (1H, s). 例148:化合物番号147の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 83-7. 84 (3H, m), 10. 56 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例149:化合物番号148の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.6%

mp 243-244°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 83 (2H, d, J=1.8Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 46 (1H, s).

例150:化合物番号149の化合物の製造。

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.4%

mp 244-245°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 84 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 35-7. 37 (1H, m), 7. 72 (1H, dd, J=9.0, 2.1 Hz), 7. 83 (2H, d, J=1.8Hz), 8. 09 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 45 (1H, s).

例151:化合物番号150の化合物の製造

原料として、3,5-ジブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.2%

mp 181-182℃.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 42-7. 43 (1H, m), 7. 80 (2H, d, J=1.8Hz), 8. 03 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 1 7 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 82 (1H, s).

例152:化合物番号151の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

mp 255-256℃.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03-7. 06 (2H, m), 7. 34 -7. 36 (1H, m), 7. 82-7. 85 (3H, m), 10. 51 (1H, s), 11. 70 (1H, brs).

例153:化合物番号152の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.1%

mp 232-233°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 16 (1H, d, J=9.6Hz), 7. 37-7. 39 (1H, m), 7. 84 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 29 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 65 (1H, d, J=3.0 Hz), 10. 83 (1H, s).

例154:化合物番号153の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:71.0%

m p 2 1 6 − 2 1 7 ° C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 28 (3H, s), 6. 90 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 7, 1. 8Hz), 7. 34-7. 36 (1H, m), 7. 67 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 85 (2H, d, J=1. 8Hz), 10. 52 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例155:化合物番号154の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.8%

mp 230-232°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 35-7. 36 (1H, m), 7. 40 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 85 (2H, d, J=1. 5Hz), 10. 55 (1H, s), 10. 95 (1H, s).

例156:化合物番号155の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び3, 4, 5 ートリクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:78.6%

mp 297-299°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 03 (1H, s), 10. 58 (1H, s), 11. 49 (1H, s).

例157:化合物番号156の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシア ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 76 (2H, s), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 03 (1H, s), 10. 36 (1H, s), 11. 67 (1H, brs).

例158:化合物番号157の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3,4,5,6-ペンタフルオロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 38 (1H, brs), 11. 74 (1H, brs).

例159:化合物番号158の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジニトロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.2%

mp 258-260°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 02 (1H, m), 7. 59
-7. 63 (1H, m), 7. 96-7. 97 (1H, m), 8. 56-8. 58
(1H, m), 9. 03-9. 05 (2H, m), 11. 04 (1H, s), 11.
39 (1H, brs).

例160:化合物番号159の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 27 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 7. 04 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 35-7. 38 (2H, m), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7,

2. 7 Hz), 8. 07 (1H, d, J = 2. 4 Hz), 10. 22 (1H, s), 12. 38 (1H, br s).

例161:化合物番号160の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1,1-ジメチル)エチル]-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.5%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{s}): \delta$ 1. 28 (9H, s), 3. 33 (3H, s),

7. 01 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 05 (1H, d, J=9.0Hz),

7. 11 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, dd, J=

9. 0, 3. 0 Hz), 7. 99 (1H, d, J = 3.0 Hz), 8. 49 (1H,

d, J = 2.4 Hz), 10.78 (1H, s), 12.03 (1H, s).

例162:化合物番号161の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び3,5 ージメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.1%

mp 188-190°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 28 (6H, s), 6. 80 (1H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33 (2H, s), 7. 58 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 29 (1H, s), 11. 93 (1H, brs).

例163:化合物番号162の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (18H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 39 (1, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 41 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 51 (1

H, d, J=2.1Hz), 7.81(1H, br s), 12.01(1H, s). 例164:化合物番号163の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45. 2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (18H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 5Hz), 7. 56 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 12 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 98 (1H, s).

例165:化合物番号164の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー3, 5, 5, 8, 8-ペンタメチルー5, 6, 7, 8-テトラヒドロナフタレンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 23 (6H, s), 1. 24 (6H, s), 1. 64 (4H, s), 2. 19 (3H, s), 7. 13 (1H, d, J=9. 0 Hz), 7. 20 (1H, s), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 67 (1H, s), 8. 04 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 23 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例166:化合物番号165の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノビフェニルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 35-7. 44 (1H, m), 7. 45-7. 54 (5H, m), 7. 65-7. 68 (2H, m), 7. 72 (1H, dt, J=7. 2, 2.1Hz). 7. 99

(1H, d, J=3.0Hz), 8.03 (1H, m), 10.50 (1H, s), 11.83 (1H, brs).

例167:化合物番号166の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-メトキシビフェニルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 95 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7. 2Hz), 7. 40-7. 50 (4H, m), 7. 62 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 77 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 92 (1H, s), 12. 09 (1H, s).

例168:化合物番号167の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 72 (3H, s), 3. 84 (3H, s), 6. 66 (1H, ddd, J=9. 0, 3. 0, 0. 6Hz), 6. 99-7. 0 3 (2H, m), 7. 58 (1H, ddd, J=9. 0, 2. 7, 0. 6Hz), 8. 10 (1H, dd, J=2. 4, 0. 6Hz), 8. 12 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 87 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例169:化合物番号168の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジメトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.3%

mp 207-209°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 75 (6H, s), 6. 30-6. 32 (1H, m), 6. 94-6. 97 (3H, m), 7. 57 (1H, dd, J=8.

PCT/JP03/07131

WO 03/103648

7, 2. 4Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 32 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例170:化合物番号169の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アセチルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 60 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 54 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 76 (1H, dq, J=7. 8, 0. 9Hz), 7. 96-8. 00 (2H, m), 8. 30 (1H, t, J=1. 8Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 75 (1H, s).

例171:化合物番号170の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び5-アミノイソフタル酸 ジメチルエステルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.1%

mp 254-256°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 92 (6H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 24-8. 25 (1H, m), 8. 62 (2H, m), 10. 71 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例172:化合物番号171の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Maybridge社

カタログ番号: RDR 01434

例173:化合物番号173の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 27 (9H, s), 1. 33 (9H, s),

2. 28 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8.1Hz), 7. 24 (1H,

d, J=2.1Hz), 7. 27 (1H, d, J=2.1Hz), 7. 32 (1H,

d, J=2.4Hz), 7. 37 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 88 (1H,

d, J=1.5Hz), 10.15 (1H, s), 11.98 (1H, br s).

例174:化合物番号174の化合物の製造

原料として、N-{3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル] フェニル}-5 ークロロー 2 - ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 1 6 2)、及びアセチルクロ リドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 34 (18H, s), 2. 36 (3H, s), 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 25 (1H, d, J=1.5Hz), 7. 44 (2H, d, J=1. 2Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7 Hz), 7. 87 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 98 (1H, s).

例175:化合物番号175の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エ チル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 46. 7%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1.): δ 1. 37 (18H, s), 7. 13 (1H, d, J=9.3Hz), 7.32 (1H, t, J=1.8Hz), 7.46 (2H, d, J=1.8Hz), 8.07 (1H, s), 8.33 (1H, dd, J=9.3, 2. 1 Hz), 8. 59 (1H, d, J=2. 4 Hz), 13. 14 (1H, s).

例176:化合物番号176の化合物の製造

原料として、5ーメチルサリチル酸、及び3,5ービス[(1,1ージメチル)エ **チル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。**

収率:16.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (18H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 94 (1H, d, H=8. 4Hz), 7. 23-7. 28 (2H, m), 7. 31 (1H, s), 7. 42 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 88 (1H, s), 11. 86 (1H, s).

例177:化合物番号177の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (18H, s), 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 19-7. 20 (1H, m), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例178:化合物番号178の化合物の製造

原料として、 $5-\rho$ ロロ $-N-\{5-[(1,1-ジメチル)$ エチル] -2-メトキシフェニル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号160)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:87.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 37 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 13 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 7 Hz), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 93 (1H, s).

例179:化合物番号179の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び5-[(1,1-ジメチル) エチル]-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:84.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 34 (3H, s),

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

3. 93 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 93 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 2 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 27 (1H, br s), 8. 48 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 61 (1H, br s), 11. 95 (1H, s).

例180:化合物番号180の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノチアゾールを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.0%

mp 212°C (dec.).

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 94 (1H, brd, J=8.0Hz), 7. 25 (1H, brd, J=3.2Hz), 7. 56 (2H, m), 8. 05 (1H, d, J=2.8Hz).

例181:化合物番号186の化合物の製造

(1) $2-r \le J-4-[(1,1-i) \ne J+J)$ エチル] チアゾール 1-j ロモー3,3-i メチルー2-j タノン (5.03g,28.1 mmol)、 チオウレア (2.35g,30.9 mmol)、エタノール (30 mL) の混合物を 1.5 時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (1-i) で精製して標題化合物の 黄白色粉末 (1.5) 第9 g,1.50 g,1.51 を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC l_{3}): δ 1. 26 (9H, s), 4. 96 (2H, brs), 6. 09 (1H, s).

以下の実施例において例181(1)の方法が引用されている場合、反応溶媒と しては、エタノール等の溶媒を用いた。

(2) 2-アセトキシ-5-ブロモ-N- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル]

チアゾールー2ーイル} ベンズアミド

原料として、2-アセトキシー5-プロモ安息香酸、及び2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例 24 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 31 (9H, s), 2. 44 (3H, s), 6. 60 (1H, s), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 68 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 72 (1H, brs).

(3) 5-ブロモ-N- $\{4-[(1, 1-$ ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル $\}-2-$ ヒドロキシベンズアミド (化合物番号186)

 $2-rセトキシ-5-ブロモ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾールー2ーイル\} ベンズアミド(<math>100.1mg,0.25mmol$)をテトラヒドロフラン(3mL)に溶かし、2規定水酸化ナトリウム(0.2ml)を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を結晶化(イソプロピルエーテル/n-ヘキサン)して標題化合物の白色粉末(70.1mg,78.9%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (9H, s), 6. 80 (1H, b r s), 6. 95 (1H, b r s), 7. 57 (1H, b r s), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 82 (1H, b r s), 13. 27 (1H, b r s). 例182:化合物番号181の化合物の製造

(1) $2-アセトキシー5-プロモーN-{5-プロモー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー<math>2-イル$ } ベンズアミド

2ーアセトキシー5ーブロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] チアゾールー2ーイル} ベンズアミド(例181(2)の化合物; 0. 20g, 0. 50mmol)をアセトニトリル(10mL)に溶かし、Nーブロモスクシンイミ

ド(97.9mg, 0.55mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を減圧濃縮し、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-n++ン:酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物を粗生成物として得た。

収率: 90. 9% (2工程)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 42 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 79 (1H, brs), 12. 00 (1H, brs).

例183:化合物番号182の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.4%

mp 215℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

[2-アミノー5-ブロモー4-(トリフルオロメチル)チアゾール:「ジャーナル・オブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー(Journal of Heterocyclic Chemistry)」, (米国), 1991年, 第28巻, p. 1017参照]

例184:化合物番号183の化合物の製造

(1) αーブロモーピバロイルアセトニトリル

ピパロイルアセトニトリル(1.00g, 7.99mmol)を四塩化炭素(15mL)に溶かし、Nーブロモスクシンイミド(1.42g, 7.99mmol)を加え、15分間加熱還流した。冷却後、不容物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の黄褐色オイル(1.43g,87.9%)を得た。

 1 H-NMR(CDCl $_{3}$): δ 1.33 (9H, s), 5.10 (1H, s). 以下の実施例において例184 (1) の方法が引用されている場合、プロモ化剤としては、N-プロモスクシンイミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩化炭素等の溶媒を用いた。

(2) $2-アミノー5-シアノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール 原料として、<math>\alpha$ -ブロモーピバロイルアセトニトリル、及びチオウレアを用いて 例181(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 41 (9H, s), 5. 32 (2H, s).

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-シアノ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 43 (9H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 7Hz), 12. 31 (2H, br).

例185:化合物番号184の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-シアノ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール (例184(2)の化合物)を用いて例16

と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 61.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 43 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 75 (1H, br), 12. 43 (1H, br).

例186:化合物番号185の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー5 ーメチルチアゾールを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=7.6Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 54 (1H, d, J=9.6Hz), 8. 03 (1H, d, J=2.8Hz).

例187:化合物番号187の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5-ジメチルチアゾ ールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.4%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 18 (3H, s), 2. 22 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 51 (1H, d, J=6. 8Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 8Hz), 13. 23 (1H, brs).

例188:化合物番号188の化合物の製造

原料として、5 ープロモサリチル酸、及び2 ーアミノー5 ーメチルー4 ーフェニルチアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:27.7%

mp 243-244°C.

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 2. 47 (3H, s), 6. 92 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 36-7. 41 (1H, m), 7. 44-7. 50 (2H,

m), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2. 7Hz), 7. 57-7. 61 (2 H, m), 8. 16 (1H, d, J=2.7Hz).

[2-アミノー5-メチルー4-フェニルチアゾール:「薬学雑誌:ジャーナル・オブ・ザ・ファーマシューティカル・ソサエティ・オブ・ジャパン(Yakugaku Zasshi: Journal of The Pharmaceutical Society of Japan)」, 1961年, 第81巻, p. 1456参照]

例189:化合物番号189の化合物の製造

原料として、(4-フルオロフェニル) アセトンを用いて例 $184(1) \sim (3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%(3工程)

(1) α – ブロモー (4 – フルオロフェニル) アセトン

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 33 (3H, s), 5. 41 (1H, s), 7. 07 (2H, t, J=8. 7Hz), 7. 43 (2H, dd, J=8. 7, 5. 1Hz).

- (2) $2-T \le J-4-J \ne N-5-(4-JNJDJz=N) \ne TJ-N$ $^{1}H-NMR (CDCl_{3}): \delta$ 2. 27 (3H, s), 4. 88 (2H, s), 7. 07 (2H, t, J=8.7Hz), 7. 32 (2H, dd, J=8.7, 5.4Hz).
- (3) 5-ブロモーN-[4-メチルー5-(4-フルオロフェニル) チアゾールー2-イル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号189)

 ¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2.36 (3H, s), 6.95 (1H, d, J=8.4Hz), 7.33 (2H, t, J=8.7Hz), 7.52-7.59 (3H, m), 8.06 (1H, d, J=3.0Hz), 12.01-13.65 (2H, br).

例190:化合物番号190の化合物の製造 原料として、3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトンを用いて例184(1) ~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:39.8%(3工程)

- (2) 2-アミノー4-メチルー5- [3-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 32 (3H, s), 4. 95 (2H, s), 7. 46-7. 56 (3H, m), 7. 59-7. 61 (1H, m).

(3) 5-プロモーN- $\{4-$ メチルー5- [3- (トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー2-イル $\}$ - 2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号1 9 0)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 40 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 -7. 84 (4H, m), (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 09 (1H, br), 12. 91-13. 63 (1H, br).

例191:化合物番号191の化合物の製造

原料として、2, $2-ジメチル-3-ヘキサノンを用いて例<math>184(1)\sim(3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.0%(3工程)

- (2) $2-r \le J-4-[(1, 1-i \ne \ne n) x \ne n] -5-x \ne n \ne r \ne n + NMR (CDCl₃): <math>\delta$ 1. 21 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 3 2 (9H, s), 2. 79 (2H, q, J=7.5Hz), 4. 63 (2H, brs).
- (3) 5-プロモーN-[4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-エチルチアグールー <math>2- イル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号191) ^1H-NMR (CDCl $_3$): δ 1. 32 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 4

1 (9H, s), 2. 88 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 84 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 46 (2H, br).

例192:化合物番号192の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-エチル-5-フェニルチアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.4%

mp 224-225°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 24 (3H, t, J=7.6Hz), 2. 70 (2H, q, J=7.6Hz), 6. 95 (1H, brd, J=7.6 Hz), 7. 39-7. 42 (1H, m), 7. 45-7. 51 (4H, m), 7. 56 (1H, brd, J=8.0Hz), 8. 06 (1H, d, J=2.8Hz), 11. 98 (1H, brs).

例193:化合物番号193の化合物の製造

原料として、ベンジルイソプロピルケトンを用いて例 $184(1) \sim (3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4. 4% (3工程)

- (2) 2-アミノー4-イソプロピルー5-フェニルチアゾール
- ¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6. 6Hz), 3. 0 5 (1H, m), 4. 94 (2H, s), 7. 28-7. 41 (5H, m).
- (3) 5 ブロモー N (4 イソプロピルー 5 フェニルチアゾールー 2 イル) 2 ヒドロキシベンズアミド (化合物番号193)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 26 (6H, d, J=6.0Hz), 3. 15 (1H, m), 6. 98 (1H, brs), 7. 43-7. 53 (5H, m), 7. 59 (1H, brs), 8. 08 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 90 (1H, brd), 13. 33 (1H, brd).

例194:化合物番号194の化合物の製造

WO 03/103648 PCT/JP03/07131-

原料として、1-フェニル-2-ヘキサノンを用いて例184(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.6%(3工程)

(1) αーブロモー1ーフェニルー2ーヘキサノン

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 1 9-1. 32 (2H, m), 1, 50-1. 60 (2H, m), 2. 59 (2H, td, J=7. 5, 3. 9Hz), 5. 44 (1H, s), 7. 34-7. 45 (5H, m).

(2) 2-アミノー4-ブチルー5-フェニルチアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 89 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 8-1. 41 (2H, m), 1. 61-1. 71 (2H, m), 2. 56-2. 6 1 (2H, m), 4. 87 (2H, s), 7. 25-7. 40 (5H, m).

(3) 5-ブロモーN-(4-ブチルー5-フェニルチアゾールー2-イル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号194)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 85 (3H, t, J=7.2Hz), 1. 23-1. 35 (2H, m), 1. 59-1. 69 (2H, m), 2. 70 (2H, t, J=7.2Hz), 6. 96 (1H, d, J=6.9Hz), 7. 39-7. 59 (6H, m), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 93 (1H, br), 13. 18-13. 59 (1H, br).

例195:化合物番号195の化合物の製造

(1) 4-プロモー2, 2, 6, 6-テトラメチルー3, 5-ヘプタンジオン $[\alpha$

2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオン(ジピバロイルメタン; 1.00g, 5.42mmol)を四塩化炭素(10mL)に溶かし、Nーブロモスクシンイミド(965.8mg, 5.42mmol)を加え、2時間加熱還流した。冷却後、不溶物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して、標題化合物の白色結晶(1.42g, 定量的)を得た。

 1 H-NMR(CDCl $_{3}$): δ 1.27(18H, s), 5.67(1H, s). 以下の実施例において例195(1)の方法が引用されている場合、ブロモ化剤 としては、N-ブロモスクシンイミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩 化炭素等の溶媒を用いた。

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-[(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (9H, s), 1. 29 (9H, s), 5. 03 (2H, s).

(3) 5-クロローN- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- [(2, 2 ージメチル) プロピオニル] チアゾール-2-イル} -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号195)

5ークロロサリチル酸 (143.6mg, 0.83mmol)、2ーアミノー4ー [(1,1ージメチル) エチル] ー5ー [(2,2ージメチル) プロピオニル] チアゾール (200.0mg, 0.83mmol)、三塩化リン (40μl、0.46mmol)、クロロベンゼン (4mL) の混合物を3時間加熱還流した。反応混合物を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=3:1) で精製して標題化合物の白色粉末 (159.1mg,48.4%) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 33 (9H, s), 1. 35 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 52 (2H, br). 以下の実施例において例195 (3) の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベンゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例196:化合物番号196の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-[(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール (例 195(2) の化合物)を用いて例 195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 33 (9H, s), 1. 35 (9H, s), 6. 94 (1H, d, J=8, 7Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 51 (2H, br).

例197:化合物番号197の化合物の製造

原料として、ピバロイル酢酸 エチルエステルを用いて例 $195(1) \sim (3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.7%(3工程)

(1) α – ブロモーピバロイル酢酸 エチルエステル

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 28 (9H, s), 1. 29 (3H, t, J = 7. 2Hz), 4. 26 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 24 (1H, s).

(2) 2-アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾールー<math>5-カルボン酸 エチルエステル

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 4 3 (9H, s), 4. 24 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 18 (2H, s).

(3) 2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号197)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1.30 (3H, t, J=7.2Hz), 1.

44 (9H, s), 4. 27 (2H, q, J=6. 9Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 80 (1H, br), 12. 12 (1H, br).

例198:化合物番号198の化合物の製造

- (1) 2-Tミノー5-プロモー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール (例 1 8 1 (1) の 化合物; 0. 8 7 g, 5. 6 mm o 1) を四塩化炭素 (9 mL) に溶かし、N-ブロモスクシンイミド (1. 0 0 g, 5. 6 mm o 1) を加え、室温で1 時間攪拌した。反応混合物にヘキサンを加え、不溶物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル= 2:
- 1) で精製して標題化合物の黄灰色粉末(1.23g,93.7%)を得た。 1 H-NMR (CDCl₃): δ 1.39 (9H,s), 4.81 (2H, brs).
- (2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾ ール

2-アミノー5-ブロモー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール (0. 10g, 0. 42mmol)、ピペリジン (0. 1mL)、炭酸カリウム (0. 20g)、アセトニトリル (4mL) の混合物を 3時間加熱還流した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1) で精製して標題化合物の黄色結晶 (80.7mg, 79.3%) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 64 (4H, t, J = 5. 7Hz), 1. 71-1. 77 (2H, m), 2. 35 (2H, brs), 2. 99 (2H, brs), 4. 68 (2H, s).

以下の実施例において例198(2)の製造法が引用されている場合、塩基としては、炭酸ナトリウム等の塩基を用いた。また、反応溶媒としては、アセトニト

リル等の溶媒を用いた。

(3) 2ーアセトキシー5ーブロモーNー{4ー[(1, 1ージメチル)エチル] -5ーピペリジノチアゾールー2ーイル}ベンズアミド

アルゴン雰囲気下、 $2-アセトキシー5-ブロモ安息香酸(90.3mg,0.35mmol)、<math>2-アミノー4-[(1,1-ジメチル)エチル]-5-ピペリジノチアゾール(80.7mg,0.34mmol)、ピリジン(0.1mL)、テトラヒドロフラン(3mL)の混合物にオキシ塩化リン(<math>46\mul,0.50$ mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を2N塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-キサン:酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物の粗生成物(84.3mg)を得た。

以下の実施例において例198(3)の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。 また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

(4) 5ーブロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ーピペリジノチアゾールー2ーイル} ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号198) 2ーアセトキシー5ーブロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ーピペリジノチアゾールー2ーイル} ベンズアミド(粗生成物, 84.3 mg)をエタノール(3 mL) に溶かし、2 規定水酸化ナトリウム溶液(0.1 mL) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2 規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色粉末(54.1 mg, 36.3%;2 工程)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1.41 (9H, s), 1.56 (2H, brs),

1. 67-1. 74 (4H, m), 2. 79 (4H, brs), 6. 85 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 45 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 70 (2H, br).

以下の実施例において例198(4)の製造法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例199:化合物番号199の化合物の製造

原料として、 $2-アミノ-5-ブロモ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ブール (例198(1)の化合物)、及びモルホリンを用いて例198(2)<math>\sim$ (4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.1%

(2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾ ール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 33 (9H, s), 2. 76 (4H, brs), 3. 79 (4H, brs), 4. 66 (2H, s).

(3) 2-rセトキシー5-ブロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] - 5-モルホリノチアゾールー2-イル $\}$ ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5ープロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー 5ーモルホリノチアゾールー2ーイル} ー 2ーヒドロキシベンズアミド (化合物番号199) ¹HーNMR (CDCl₃): δ 1. 24 (9H, s), 2. 89 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 3. 83 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 6. 89 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 20 (2H, br). 例 200: 化合物番号 200の化合物の製造

原料として、2-アミノー5-ブロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア

ゾール (例198 (1) の化合物)、及び4-メチルピペラジンを用いて例198 (2) ~ (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:6.9%

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 25 (9H, s), 2. 12 (2H, b r s), 2. 19 (3H, s), 2. 57 (2H, b r s), 2. 72 (4H, b r s), 6. 51 (2H, s).

- (3) $2-アセトキシ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル]-5-(4- メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-<math>2-$ イル $\}$ ベンズアミド 粗生成物のまま次反応に用いた。
- (4) 5-ブロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- (4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}-2-$ ヒドロキシベンズアミド(化合物番号200)

¹H-NMR (CD₃OD): δ 1. 41 (9H, s), 2. 55 (3H, s), 2. 87 (4H, brs), 3. 03 (4H, brs), 6. 88 (1H, d, J =8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 11 (1 H, d, J=2. 7Hz).

例201:化合物番号201の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-ブロモ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チア ゾール (例198(1)の化合物)、及び<math>4-フェニルピペラジンを用いて例198(2)~(4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1.34 (9H, s), 2.80 (2H, brs), 3.03 (4H, brs), 3.55 (2H, brs), 4.69 (2H, s), 6. 88 (1 H, t t, J=7. 2, 1. 2 Hz), 6. 95 (2 H, d d, J=9. 0, 1. 2 Hz), 7. 28 (2 H, d d, J=8. 7, 7. 2 Hz).

(3) 2-rセトキシー5-ブロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- (4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}$ ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5-プロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- (4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 201)

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 39 (9H, s), 2. 97 (4H, s), 3. 30 (4H, s), 6. 82 (1H, t, J=7. 5Hz), 6. 97 (2H, brs), 6. 99 (2H, t, J=7. 5Hz), 7. 58 (1H, brs), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 69 (1H, brs), 11. 82 (1H, brs).

例202:化合物番号202の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール を用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

mp 239℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 44 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 4, 2.8Hz), 7. 67 (1H, s), 7. 92 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.8Hz), 1 1. 88 (1H, brs), 12. 05 (1H, brs).

例203:化合物番号203の化合物の製造

(1) {2-[(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ] -4-フェニルチアゾール-5-イル) 酢酸 メチルエステル

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール -5-酢酸 メチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。

収率:32.1%

mp 288. 5-229. 5° C.

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{5}): \delta$ 3. 66 (3H, s), 3. 95 (2H, s),

6. 99 (1H, d, J=8.0Hz), 7. 42 (1H, d, J=6.0Hz),

7. 48 (2H, brt, J = 7.6Hz), 7. 56-7. 61 (3H, m),

8. 07 (1H, d, J = 2.4 Hz), 11. 85 (1H, brs), 11. 9 8 (1H, brs).

(2) {2- [(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ] -4-フェニルチアゾール-5-イル} 酢酸 (化合物番号203)

(2-[(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ]ー4-フェニルチアゾールー5ーイル)酢酸 メチルエステル (75mg, 0.17mmol)をメタノール (5mL) に溶解し、2規定水酸化ナトリウム (0.5mL, 1mmol)を添加し、次いで室温で12時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーへキサン一酢酸エチルで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の淡黄白色結晶 (56mg, 77.3%)を得た。

mp 284-286°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 84 (2H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 8Hz), 7. 49 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 58-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 8Hz), 12. 25 (H, brs).

例204:化合物番号204の化合物の製造

原料として、5ープロモサリチル酸、及び2ーアミノー4,5ージフェニルチア

ゾールを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 25.9%

m p 262-263℃.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 34-7. 47 (10H, m), 7. 63 (1H, d, J=6. 9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 88 (1H, brs), 12. 08 (1H, brs).

[2-アミノー4, 5-ジフェニルチアゾール: 「日本化学雑誌 (Nihon Kagaku Zasshi)」, 1962年, 第83巻, p. 209参照]

例205:化合物番号205の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-ベンジル-5-フェニルチアゾールを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.1%

mp 198-200℃.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 08 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 15-7. 22 (3H, m), 7. 30 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 38-7. 43 (1H, m), 7. 47 (4H, d, J=4. 4Hz), 7. 57 (1H, brd, J=8. 8Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 98 (1H, brs).

[2-アミノー4-ベンジルー5-フェニルチアゾール: 「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 1962年, 第10巻, p. 376参照]

例206:化合物番号206の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-フェニル-4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.2%

mp 250% (dec.). $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1 H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (5H, s), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.8Hz), 12. 38 (1 H, brs).

例207:化合物番号207の化合物の製造

原料として、1-フェニル-1, 3-ブタンジオンを用いて例195(1)~(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.9%(3工程)

(1) α - ブロモ- 1 - フェニル- 1 + 3 - ブタンジオン

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 46 (3H, s), 5. 62 (1H, s), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 64 (1H, tt, J=7. 5, 2. 1Hz), 7. 97-8. 01 (2H, m).

(2) 2-アミノー5-アセチルー4-フェニルチアゾール

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 18 (3H, s), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 59-7. 68 (3H, m), 8. 69 (2H, brs).

(3) 5 - ブロモーN - (5 - アセチルー 4 - フェニルチアゾールー 2 - イル)- 2 - ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 207)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 44 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 55-7. 71 (4H, m), 7. 76-7. 80 (2H, m), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 36 (2H, br).

例208:化合物番号208の化合物の製造

原料として、1, 3-ジフェニル-1, 3-プロパンジオンを用いて例195(1) \sim (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:49.7%

(1) α -プロモー1, 3-ジフェニルー1, 3-プロパンジオン 1 H-NMR (CDC1₃): δ 6. 55 (1H, s), 7. 45-7. 50 (4H, m), 7. 61 (2H, tt, J=7. 2, 2. 1Hz), 7. 98-8. 0

- 1 (4H, m).
- (2) 2-アミノー5-ベンゾイルー4-フェニルチアゾール

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04-7. 18 (5H, m), 7. 22 -7. 32 (3H, m), 7. 35-7. 38 (2H, m), 8. 02 (2H, s).

(3)5-ブロモーN-(5-ベンゾイル-4-フェニルチアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号208)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 17-7. 30 (5H, m), 7. 39-7. 47 (3H, m), 7. 57-7. 60 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 05 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 82 (1H, brs), 12. 35 (1H, brs).

例209:化合物番号210の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び<math>2-アミノ-4-フェニルチアゾール -5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:69.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7.5Hz), 4. 21 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 70-7. 74 (2H, m), 7. 92 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 88 (1H, br), 12. 29 (1H, brs).

例210:化合物番号209の化合物の製造

原料として、5 ープロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4 ーフェニルチアゾール -5 ーカルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:28.6%

mp 197-199°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 21 (3H, t, J=6.8Hz), 4. 20 (2H, q, J=6.8Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 43-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4 Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 33 (1H, brs).

例211:化合物番号211の化合物の製造

原料として、ペンタフルオロベンゾイル酢酸エチルエステルを用いて例195

(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.0%(3工程)

- (1) αーブロモーペンタフルオロベンゾイル酢酸 エチルエステル 粗成生物のまま次反応に用いた。
- (2) 2-アミノー4-(ペンタフルオロフェニル)チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル
- ¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 2 1 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 41 (2H, s).
- (3) 2-(5-プロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-(ペンタフルオロフェニル) チアゾールー5-カルボン酸 エチル (化合物番号211) ^1H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 20 (3H, t, J=7. 2Hz), 2. 51 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 90 (1H, d, J=3. 0 Hz), 11. 92 (1H, br), 12. 58 (1H, br).

例212:化合物番号212の化合物の製造

- (1) 2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ-4-フェニルチ アゾール-5-カルボン酸
- 2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸エチルエステル(化合物番号209)を用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.0%

42.6%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 44 (3H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 31 (1H, brs), 12. 99 (1H, brs).

(2) [2-(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェニルチアゾールー5-イル] -Nーメチルカルボキサミド (化合物番号212) 2-(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 (0.20g,0.48mmol)、メチルアミン 40%メタノール溶液(0.2ml)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール 水和物(96.7mg、0.72mmol)、WSC・HCl(137.2mg,0.72mmol)、テトラヒドロフラン (15mL) の混合物を室温で18時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=1:2) で精製し、結晶化(ジクロロメタン/n-ヘキサン)して標題化合物の白色粉末(87.9mg,

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 70 (3H, d, J=4.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 68-7. 71 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 16 (1H, t, J=4.5Hz), 1 1. 88 (1H, br), 12. 15 (1H, brs).

以下の実施例において例212(2)の方法が引用されている場合、脱水縮合剤 としては、WSC・HCl、及び1ーヒドロキシベンゾトリアゾール水和物を用 いた。また、反応溶媒としては、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

例213:化合物番号213の化合物の製造

原料として、2-(5-プロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェ

WO 03/103648 PCT/JP03/07131.

ニルチアゾールー5ーカルボン酸(例212(1)の化合物)、及びエチルアミンの70%水溶液を用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:62.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 05 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 15-3. 24 (2H, m), 7. 02 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40 -7. 47 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 69-7. 72 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 20 (1H, t, J=5.4Hz), 11. 84 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例214:化合物番号214の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(例212(1)の化合物)、及びイソプロピルアミンを用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 23.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 07 (6H, d, J=6.3Hz), 4. 02 (1H, m), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 52 (3H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 69-7. 73 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 89 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例215:化合物番号215の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(例212(1)の化合物)、及び2-フェネチルアミンを用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 78 (2H, t, J=7.5Hz), 3. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 19-7. 24 (3H, m), 7. 27-7. 33 (2H, m), 7. 39-7. WO 03/103648

41 (3H, m), 7. 61-7. 65 (3H, m), 8. 06 (1H, d, J = 2.4Hz), 8. 25 (1H, t, J = 6.0Hz), 11. 85 (1H, brs), 12. 15 (1H, brs).

例216:化合物番号216の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-(トリフルオロメチル) チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 33 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 64 (1H, br).

例217:化合物番号217の化合物の製造

原料として、5-クロローN- $\{4-[(1,1-$ ジメチル) エチル] -5-[(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール-2-イル $\}-2-$ ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 195)、及びアセチルクロリドを用いて例 96 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 2. 46 (3H, s), 7. 22 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 56 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 7Hz), 9. 8 2 (1H, brs).

例218:化合物番号218の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシビフェニル-3-カルボン酸及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.7%

mp 207-208°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 23 (3H, t, J=7.2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7.2Hz), 7. 16 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 36 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 45-7. 50 (5H, m), 7. 69-7. 76 (4H, m), 7. 85 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 31 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 73 (1H, brs), 12. 60 (1H, brs).

[4-ヒドロキシビフェニルー3-カルボン酸:「テトラヘドロン(Tetrahedron)」, 1997年,第53巻,p. 11437参照]

例219:化合物番号219の化合物の製造

原料として、(4'-7)ルオロー4ーヒドロキシビフェニル)-3-カルボン酸及び2-アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.7%

mp 237-238°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 28 (2H, t, J=8. 8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7. 71-7. 75 (4H, m), 7. 81 (1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 8. 27 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 67 (1H, brs), 12. 5 8 (1H, brs).

[(4'-フルオロー4ーヒドロキシビフェニル) -3-カルボン酸:「テトラヘドロン (Tetrahedron)」, 1997年, 第53巻, p. 11437参照]

例220:化合物番号220の化合物の製造

原料として、(2', 4' -ジフルオロ-4-ヒドロキシビフェニル) -3-カルボン酸及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.6%

mp 206-207°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7, 2Hz), 7. 17 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (1H, td, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 38 (1H, ddd, J=11. 7, 9. 3, 2. 4Hz), 7. 44-7. 46 (3H, m), 7. 6 0-7. 75 (4H, m), 8. 13-8. 14 (1H, m), 11. 86 (1H, brs), 12. 46 (1H, brs).

例221:化合物番号221の化合物の製造

(1) [4-ヒドロキシー4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル] -3-カル ボン酸

5ーブロモサリチル酸(500 mg, 2.30 mmol)、ジヒドロキシー4ー (トリフルオロメチル)フェニルボラン(488mg, 2.57mmol)、酢酸パラジウム(10mg, 0.040mmol)及び1M炭酸ナトリウム(7mL)の混合物を80℃で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣を、定法に従いトリメチルシリルジアゾメタン及びメタノールによりメチルエステル化し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して無色液体(563mg)を得た。これをメタノール(10mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(3mL)を添加し、次いで60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーヘキサンージクロルメタンで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の白色結晶(458mg,70.4%)を得た。

mp 185°C (dec.).

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.09 (1H, d, J=8.8Hz), 7.

77 (2H, d, J=8.0Hz), 7.85 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 90 (1H, dd, J=8.8, 2.0Hz), 8.10 (1H, d, J=2.4Hz), 11.80 (1H, brs).

(2) 2-{[4-ヒドロキシー4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル]-3 -カルボニル}アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号221)

原料として、[4-ヒドロキシ-4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル]-3-カルボン酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

mp 236-237°C.

収率:41.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7. 72-7. 74 (2H, m), 7. 81 (2 H, d, J=8. 4Hz), 7. 91 (1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 7. 93 (2H, d, J=8.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78 (1H, brs), 12. 62 (1H, brs).

例222:化合物番号222の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(1-ピロリル)安息香酸、及び2-アミノ -4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195 (3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7. 2Hz), 6. 26 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 32 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 70-7. 75 (3H, m), 8. 09 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 58 (1H, brs), 12. 55 (1H, brs).

例223:化合物番号223の化合物の製造

(1) 2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) 安息香酸

5ーブロモサリチル酸(500mg, 2.30mmo1)、を1,2ージメトキシエタン(5mL)に溶解し、アルゴン雰囲気下、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(80mg,0.07mmo1)を添加、室温で10分間攪拌した。次いでジヒドロキシー2ーチエニルボラン(324mg,2.53mmo1)及び1M炭酸ナトリウム(7mL)を添加し2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣を定法に従いトリメチルシリルジアゾメタン及びメタノールによりメチルエステル化し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して黄色液体(277mg)を得た。これをメタノール(5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(1.5mL)を添加し、次いで60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーヘキサンージクロルメタンで晶析して標題化合物の白色結晶(58mg,11.5%)を得た。

¹H-NMR(DMSO-d₆): δ 6. 95(1H, d, J=8. 8Hz), 7. 0 9(1H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 37(1H, dd, J=4. 0, 1. 2Hz), 7. 45(1H, dd, J=5. 2, 1. 2Hz), 7. 74(1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 96(1H, d, J=2. 8Hz).

(2) 2- [2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) ベンゾイル] アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号223) 原料として、2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) 安息香酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.2%

mp 213-214℃.

 $^{1}H-NMR(DMSO-d_{6}):\delta$ 1. 22(3H, t, J=7. 2Hz), 4. 2 1(2H, q, J=7. 2Hz), 7. 10(1H, d, J=9. 2Hz), 7. 12(1 H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 44-7. 46(4H, m), 7. 50 (1H, dd, J=4. 8, 1. 2Hz), 7. 71-7. 74(2H, m), 7. 7 9(1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 8. 21(1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78(1H, brs), 12. 44(1H, brs).

例301:化合物番号301の化合物の製造

(1) 5-クロロー2-メトキシーβ-フェニルスチレン

2-プロモー4-クロロアニソール $(300\,\mathrm{mg},1.4\,\mathrm{mmo\,I})$ 、スチレン $(211\,\mathrm{mg},2\,\mathrm{mmo\,I})$ 、トリエチルアミン $(13\,\mu\,\mathrm{L},0.1\,\mathrm{mmo\,I})$ 、トリフェニルフォスフィン $(50\,\mathrm{mg},1.9\,\mathrm{mmo\,I})$ のアセトニトリル $(6\,\mathrm{mL})$ 溶液に酢酸パラジウム $(21\,\mathrm{mg},7\,\mathrm{mo\,I\,\%})$ を加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧濃縮し、得られた残渣を酢酸エチル $(15\,\mathrm{mL})$ で希釈し、2規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー $(n-\wedge$ キサン:酢酸エチル=10:1)で精製して、標題化合物の白色粉末 $(118\,\mathrm{mg},35.6\%)$ を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 85 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 7. 08 (1H, d, J=16. 8Hz), 7. 17 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 20-7. 42 (4H, m), 7. 51-7. 55 (3H, m).

(2) 4-クロロー2-スチリルフェノール(化合物番号301)

5-クロロー2-メトキシーβ-フェニルスチレン(80mg, 0.3mmol) のジクロロメタン(2mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、1mol/Lボロントリブロミド/ジクロロメタン溶液(0.5mL, 0.5mmol)を室温で加え、12時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル(15mL)で希釈し、水、飽和食

塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(34.2 mg,45.4%)を得た。 ^1H-NMR (CDCl₃): δ 4.95 (1H,brs),6.74 (1H,d,J=8.7Hz),7.09 (1H,dd,=8.7,2.4Hz),7.10 (1H,d,J=16.2Hz),7.28-7.39 (4H,m),7.49-7.54 (3H,m).

例302:化合物番号302の化合物の製造

(1)(S) -2-7ミノ-3-7ェニル-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル]プロピオンアミド

3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリン (0.20g, 0.87 mmol)、 N- (tert-ブトキシカルボニル) -L-フェニルアラニン (254.8 mg, 0.96 mmol)、三塩化リン (40 μ L, 0.46 mmol)、トルエン (4 m L) の混合物を、アルゴン雰囲気下、80℃で1.5 時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/n-ヘキサンで結晶化して、標題化合物の黄白色粉末(333.7 mg, 92.9%)を得た。 1 H-NMR (DMSO- d_6): δ 3.13 (1H, dd, J=13.8,8.1 Hz),3.29 (1H, dd, J=13.8,6.0 Hz),4.37 (1H,s),7.25-7.38 (5 H, m),7.86 (1 H, s),8.30 (2 H,s),8.48 (3 H,s),11.95 (1 H,s).

以下の実施例において例302(1)の方法が引用されている場合、酸ハロゲン 化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、トルエン、モノ クロロベンゼン等の溶媒を用いた。

(2)(S) -2-rセトキシー $5-\rho$ ロローNー(2-フェニルー $1-\{[3,5-r]$ ス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル $\{[3,5-r]$ ス(トリフルオロメチル)フェニル

ド

2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸(104mg, 0.48mmol)、(S) -2-アミノ-3-フェニル-N-[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル]プロピオンアミド (0.20g, 0.48mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(71.4mg, 0.53mmol)のN, N-ジメチルホルムアミド (4mL) 溶液に、WSC・HCl (184mg, 0.96mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-キサン:酢酸エチル=3:1→2:1)で精製して、標題化合物の白色結晶(141.4mg,51.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 05 (3H, s), 3. 04 (1H, d d, J=13. 8, 9. 9Hz), 3. 19 (1H, d d. J=13. 8, 4. 8 Hz), 4. 73-4. 81 (1H, m), 7. 22-7. 35 (6H, m), 7. 54 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 60 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4 Hz), 7. 81 (1H, s), 8. 27 (2H, s), 8. 91 (1H, d, J=7. 8Hz), 10. 81 (1H, s).

以下の実施例において例302(2)の方法が引用されている場合、脱水縮合剤 としては、WSC・HC1、及び1-ヒドロキシベンソトリアゾールを用いた。 また、反応溶媒としては、N, N-ジメチルホルムアミド等の溶媒を用いた。

- (3)(S) -5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-(2-フェニル-1-{[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}エチル)ベンズアミド(化合物番号302)
- (S) -2-アセトキシ-5-クロロ-N-(2-フェニル-1-{[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}エチル)ベンズアミド(141.4mg,0.25mmol)のメタノール/テトラヒドロフラン(2mL+2mL)混合溶液に5規定水酸化ナトリウム水溶液(0.2mL)を加え、室

以下の実施例において例302(3)の方法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例303:化合物番号303の化合物の製造

(1)[1-({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ}カルボニル)メチル]カルバミン酸 1,1-ジメチルエチルエステル

3,5ービス (トリフルオロメチル) アニリン (0.20g,0.87mmol) のテトラヒドロフラン (4mL) 溶液に、アルゴン雰囲気下、Nー (tertーブトキシカルボニル) グリシン (183.5mg,1.05mmol)、トリエチルアミン (0.25mL,1.79mmol) を加え、氷浴で冷却後、オキシ塩化リン (96 μ L,1.05mmol) を加え、室温で5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1→3:2)で精製して、標題化合物の白色結晶 (101.9mg,30.3%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 49 (9H, s), 3. 99 (2H, d, J = 6. 0Hz), 5. 37 (1H, t, J=6. 0Hz), 7. 57 (1H, s), 8. 00 (2H, s), 9. 06 (1H, brs).

(2) 2-アミノ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル]アセトアミド塩酸塩

[1-({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] アミノ} カルボニル) メチル] カルバミン酸 1,1-ジメチルエチルエステル(101.9 mg,0.26 mmol) に4規定塩酸・酢酸エチル溶液(1 mL)を加え、室温で1時間 攪拌した。反応混合物にn-ヘキサン(15 mL)を加え、析出した白色固体を 適取して、標題化合物の白色粉末(80.8 mg,96.4%)を得た。 1 H-NMR(CD₃OD): δ 3.89(2 H,s),7.71(1 H,s),8.22(2 H,s).

(3) 2ーアセトキシー5ークロローNー({[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル] カルバモイル}メチル)ベンズアミド

2-rセトキシー5-クロロ安息香酸(59.1mg,0.28mmo1)、2-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アセトアミド塩酸塩(80.8mg,0.25mmo1)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(37.2mg,0.28mmo1)のN,Nジメチルホルムアミド(3mL)溶液にWSC・HC1(95.9mg,0.5mmo1)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:2 →1:1)で精製して、標題化合物の白色結晶(83.7mg,69.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 40 (3H, s), 4. 40 (2H, d, J = 5. 4Hz), 7. 17 (1H, d. J=8. 4Hz), 7. 40 (1H, t, J=5. 4Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 62

(1 H, s), 7. 82 (1 H, d, J = 2.4 Hz), 8. 19 (2 H, s), 9. 20 (1 H, s).

(4) 5-クロロー2ーヒドロキシーN- ({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}メチル)ベンズアミド(化合物番号303)2ーアセトキシー5ークロローN- ({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}メチル)ベンズアミド(83.7mg,0.17mmo1)のメタノール/テトラヒドロフラン(2mL+1mL)溶液に、5規定水酸化ナトリウム水溶液(0.1mL)を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製、nーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(47.7mg,63.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 18 (2H, d, J=5.4Hz), 7. 00 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9.0, 2.7 Hz), 7. 80 (1H, s), 7. 96 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 27 (2H, s), 9. 25 (1H, t, J=5.4Hz), 10. 78 (1H, s), 12. 14 (1H, s).

例304:化合物番号304の化合物の製造

(1)5-クロロサリチルヒドラジド

5-クロロ-2-ヒドロキシ安息香酸 メチルエステル (0.50g, 2.7m mol)、ヒドラジン一水和物 (0.3mL, 6.2mmol)、エタノール (5 mL) の混合物を6時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、nーヘキサンを加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物の白色結晶 (395.9mg, 79.2%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 90 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 85 (1H, d, J=8.7 Hz), 10. 23 (brs).

(2) 5 ークロロサリチル酸 [3, 5 ー ビス (トリフルオロメチル) ベンジリデン] ヒドラジド (化合物番号304)

 $5-\rho$ ロロサリチルヒドラジド(213.9mg, 1.2mmo1)、3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド(190μ L, 1.2mmo1)、濃硫酸(3滴)、エタノール(5mL)の混合物を、30分間加熱還流した。3,5ービス(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド(100μ L, 0.61mmo1)を追加し、さらに1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $3:1\rightarrow 2:1$)で精製、n-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(362.6mg, 76.8%)を得た。

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 0 3 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 86 (1H, d, J=3.0 Hz), 8. 20 (1H, s), 8. 40 (2H, s), 8. 59 (1H, s), 1 1. 65 (1H, s), 12. 14 (1H, s).

例305:化合物番号305の化合物の製造

(1)(S)-2-アミノ-4-メチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ペンタンアミド

原料として、N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-ロイシン、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例302(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 25. 2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 98 (3H, d, J=6. 3Hz), 1. 0 1 (3H, d, J=6. 3Hz), 1. 39-1. 48 (1H, m), 1. 74-1. 89 (2H, m), 3. 55 (1H, dd, J=9. 9, 3. 6Hz), 7.

58 (1H, s), 8. 12 (2H, s), 10. 01 (1H, s).

(2)(S) -5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-(3-メチル-1-{[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}ブチル)ベンズアミド(化合物番号305)

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び(S)-2-アミノ-4-メチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ペンタンアミドを用いて例302(2)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24.8%(2工程)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 95 (3H, d, J=5.7Hz), 0. 97 (3H, d, J=6.0Hz), 1. 65-1. 84 (3H, m), 4. 65-4. 72 (1H, m), 6. 98 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 79 (1H, s), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 32 (2H, s), 9. 03 (1H, d, J=8.1Hz), 10. 85 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例306:化合物番号306の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチルアルデヒド、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズヒドラジドを用いて例304(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24. 7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 97 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 34 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 73 (1H, d, J=2.4 Hz), 8. 41 (1H, s), 8. 59 (2H, s), 8. 67 (1H, s), 1 1. 07 (1H, s), 12. 45 (1H, s).

例307:化合物番号307の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェネチルアミンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:30.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 10 (2H, t, J=6. 9Hz), 3. 7 1-3. 77 (2H, m), 6. 34 (1H, brs), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 23 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 36 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 70 (2H, s), 7. 80 (1H, s), 12. 06 (1H, s).

例308:化合物番号308の化合物の製造

3ーヒドロキシ無水フタル酸(100mg, 0.6mmol)、3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリン(168mg, 0.7mmol)、酢酸(5mL)の混合物を、アルゴン雰囲気下、6時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸を減圧下留去し、得られた残渣を酢酸エチル(15mL)で希釈、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(100mg,43.7%)を得た。 ¹HーNMR(DMSOーd₆):δ 7.31(1H,d,J=8.1Hz),7.42(1H,d,J=7.5Hz),7.72(1H,dd,J=8.1,7.5Hz),8.21(1H,s),8.24(2H,s),11.28(1H,s).

例309:化合物番号309の化合物の製造

 $2-アミノ-4-クロロフェノール(143.6 mg,1 mmo1)のテトラヒドロフラン/トルエン(0.5 mL+4.5 mL)混合溶液に、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート(180 <math>\mu$ L,1.04 mmo1)を加え、100℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+1)で精製、イソプロピルエーテル/n-n+1)で結晶化して、標題化合物の薄黄褐色粉末(288.5 mg,72.4%)を得た。 1 H-NMR(DMSO- d_6): δ 6.84-6.91(2H,m),7.67(1H,s),8.06(2H,s),8.14(1H,d,J=2.1Hz),8.45(1H,s),10.10(1H,s),10.44(1H,s).

例310:化合物番号310の化合物の製造

(1) $5-\rho - 2-\lambda + 2-\beta - [3, 5- 2]$ (トリフルオロメチル) フェニル] スチレン

 $2-r \le J-4-\rho$ ロロアニソール(131 mg, 0.8 mmol)の48%テトラフルオロホウ酸(0.3 mL)溶液に、氷冷、アルゴン雰囲気下、亜硝酸ナトリウム(57 mg, 0.8 mmol)の水(1 mL)溶液を加えた。0 %で1時間攪拌した後、3,5-ビス(トリフルオロメチル)スチレン(100 mg, 0.4 mmol)のメタノール(3 mL)溶液を加え、50 %で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチル(15 mL)で希釈し、2規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(52.8 mg, 33.3%)を得た。

 1 H-NMR (CDCl₃): δ 3. 85 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 7. 08 (1H, d, J=16. 8Hz), 7. 17 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 20-7. 42 (4H, m), 7. 51-7. 55 (3H, m).

(2) 4-クロロー2-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)スチリル]フェ ノール(化合物番号310)

原料として、 $5-\rho$ ロロー2-メトキシー β -[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]スチレンを用いて例301(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:18.1%

 1 H-NMR (CDCl₃): δ 5. 16 (1H, brs), 6. 76 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 15 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 19 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 45 (1H, d, J=15. 5Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 76 (1H, s), 7. 93 (2H, s).

例311:化合物番号311の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノインダンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 98 (2H, dd, J=16. 2, 5. 7Hz), 3. 29 (2H, dd, J=16. 2, 7. 5Hz), 4. 69-4. 79 (1H, m), 6. 93 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 16-7. 20 (2H, m), 7. 23-7. 28 (2H, m), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 03 (1H, d, J=6. 9Hz), 12. 66 (1H, s).

例312:化合物番号312の化合物の製造

(1) 4-クロロー2- ({[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] イミノ} メチル) フェノール

原料として、5-クロロサリチルアルデヒド、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例14(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 76.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 80 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 01 (1H, s), 8. 12 (2H, s), 9. 03 (1H, s), 12. 09 (1H, brs).

(2) N-[(5-クロロー2-ヒドロキシフェニル)メチル]-3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(化合物番号312)

原料として、4-クロロ-2- ({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イミノ} メチル)フェノールを用いて例14(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:78.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 4. 40 (3H, s), 6. 27 (1H, s),

6. 80 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 11 (2H, s), 7. 17-7. 20 (2H, m), 7. 30 (1H, s).

例313:化合物番号313の化合物の製造

N-[(5-クロロー2-ヒドロキシフェニル) メチル] -3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(化合物番号312;88.8mg,0.24mmol)、酢酸(43mg,0.7mmol)のジクロルメタン(2mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、WSC・HCl(138mg,0.7mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(69mg,70.4%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 92 (3H, s), 4. 73 (2H, s), 6. 54 (1H, d, J=2. 4Hz), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 22 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 53 (2H, s), 7. 99 (1H, s), 9. 21 (1H, s).

例314:化合物番号314の化合物の製造

5-クロロサリチルヒドラジド(例304(1)の化合物;0.1g,0.53 mmo1)のピリジン(<math>3mL)溶液に、3, $5-ビス(トリフルオロメチル)ベンゾイルクロリド(<math>100\mu$ L,0.55mmol)を加え、室温で6時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチル/イソプロピルエーテル/n-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(169mg, 74.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (1H, s), 8. 57 (2H, s), 10. 79 (1H, s), 11. 37 (1H, s), 11. 81 (1H, s).

例315:化合物番号315の化合物の製造

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 22 (2H, d, J=4.8Hz), 5. 1 3 (1H, q, J=4.8Hz), 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 23 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 37 (1H, dd, J=9.0, 2.4 Hz), 7. 69 (1H, d, J=4.8Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 88 (2H, s), 11. 54 (1H, s).

例316:化合物番号316の化合物の製造

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 5 4 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 75 (2H, s), 7. 86 (1 H, s), 8. 02 (1H, d, J=2.7Hz), 10.09 (1H, s).

例317:化合物番号317の化合物の製造

5-クロロサリチル酸($35\,\mathrm{mg}$, $0.2\,\mathrm{mmol}$)、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルヒドラジン($50\,\mathrm{mg}$, $0.2\,\mathrm{mmol}$)、のジクロロメタン($2\,\mathrm{mL}$)溶液に、アルゴン雰囲気下、WSC・HCl($30.9\,\mathrm{mg}$, $0.2\,\mathrm{mmol}$)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末($56.3\,\mathrm{mg}$, 69.6%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 61 (1H, d, J=2. 7Hz), 6. 9 9 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 28 (2H, s), 7. 41-7. 45 (2 H, m), 7. 62 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 53 (1H, brs), 1 1. 11 (1H, s).

例318:化合物番号318の化合物の製造

(1) 2ーブロモー1ー (5ークロロー2ーヒドロキシフェニル) エタノン 5'ークロロー2'ーヒドロキシアセトフェノン (0.20g, 1.17mmo 1)のテトラヒドロフラン (6mL)溶液に、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド (0.44g, 1.17mmo 1)を加え、室温で8時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の黄色オイル (220.7mg, 75.6%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 4. 41 (2H, s), 7. 00 (1H, d, J = 9. 3Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 63 (1H, s).

(2) 2-(2-r) (2-アミノチアゾールー4-4ル) -4-40 ロロフェノール 2-70 モー1-(5-4)0 ロロー2-10 ドロキシフェニル) エタノン (156.

9mg, 0.63mmol)、チオ尿素(47.9mg, 0.63mmol)、エタノール(3mL)の混合物を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の薄黄白色粉末(98.6mg, 64.5%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.85 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 14 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7.25 (1H, s), 7.48 (2H, s), 7.79 (1H, d, J=3.0Hz), 11.95 (1H, s). (3) N-[4-(5-クロロ-2-ヒドロキシフェニル) チアゾールー2ーイル] -[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド (化合物番号318)

 $2-(2-T \le J \ne T)$ ールー4-J ル) -4-J ロロフェノール(98.6 mg, 0.4 1 mm o 1)、3,5 ービストリフルオロメチル安息香酸(104.9 mg, 0.4 1 mm o 1)、J ロロベンゼン(3 mL)、N-J チルー2 ーピロリジノン(3 mL)の混合物に三塩化リン(3 6 μ L, 0.4 1 mm o 1)加え、3 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、で抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($n-\Lambda$ キサン:酢酸エチル= $4:1\rightarrow 2:1$)で精製、イソプロピルエーテル/ $n-\Lambda$ キサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(19.6 mg, 10.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 21 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 95 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 45 (1H, s), 8. 77 (2H, s), 1 0. 90 (1H, s), 13. 15 (1H, s).

例319:化合物番号319の化合物の製造

(1) 3 - [3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) ベンジル] チアゾリジン<math>-2, 4 - ジオン

2, 4-fryリジンジオン (198.7mg, 1.69mmo1)、3,5-regス (トリフルオロメチル) ベンジルブロミド (0.50g, 1.63mmo1)、エタノール (5mL) の混合物に5規定水酸化ナトリウム水溶液 (0,5mL) を加え、4時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-n+y):酢酸エチル=3:1 \rightarrow 2:1) で精製して、標題化合物の白色結晶 (405.6mg,72.5%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 4. 01 (2H, s), 4. 87 (2H, s), 7. 84 (1H, s), 7. 86 (2H, s).

(2) 5-(5-クロロー2-ヒドロキシベンジリデン)-3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジル]チアゾリジン-2,4-ジオン(化合物番号319)

3-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ベンジル] チアゾリジン-2, 4-ジオン (0.20g, 0.58 mm o 1)、ピペリジン (3滴)、酢酸 (3滴)トルエン (5 m L) の混合物を、室温で10分間攪拌し、<math>5-クロロサリチルアルデヒド (92.3 m g, 0.59 mm o 1)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、で抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1→3:2)で精製して、標題化合物の薄黄色粉末(173.2 m g, 62.0%)を得た。 1 H-NMR (DMSO- $_6$): δ 5.03(2 H, s), 7.00(1 H, d, J=9.0 H z), 7.33(1 H, d, J=2.4 H z), 7.38(1 H, d d, J=8.7, 2.7 H z), 8.03(1 H, s), 8.05(2 H, s), 8.07 (1 H, s), 10.95 (1 H, s).

例320:化合物番号320の化合物の製造

3-ヒドロキシ無水フタル酸(33.5 mg, 0.2 mmol)、3,5-ビストリフルオロメチルベンジルアミン(62 mg, 0.2 mmol)、クロロベンゼン(5 mL)の混合物を、アルゴン雰囲気下、3 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色結晶(68.5 mg,85.2%)を得た。

¹H-NMR(CDCl₃):δ 4.90(2 H,s),7.19(1 H,dd,J=8.4,0.6 Hz),7.41(1 H,dd,J=7.2,0.6 Hz),7.61(1 H,dd,J=8.4,7.2 Hz),7.75(1 H,brs),7.82(1 H,brs),7.86(2 H,s).

例321:化合物番号321の化合物の製造

5ークロロサリチルアルデヒド(150mg, 1mmol)、3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニルヒドラジン(200mg, 0.9mmol)、メタノール(5mL)の混合物を、アルゴン雰囲気下、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、メタノールを減圧下留去し、得られた残渣をnーヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色粉末(224mg, 66.6%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 97(1H, d, J=8. 7Hz), 7. 17(1H, d, J=2. 4Hz), 7. 24(1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 35(2H, s), 7. 41(1H, s), 7. 82(1H, s), 7. 87(1H, s), 10. 29(1H, s).

例322:化合物番号322の化合物の製造

原料として、6-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 36 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 13 (1H, t, J=8. 4Hz), 7. 79 (1H, s), 8. 38 (2H, s), 11. 40 (2H, brs), 11. 96 (1H, brs).

例323:化合物番号323の化合物の製造

原料として、4-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 2. 32 (3H, s) 6. 82 (1H, d, J=6. 6Hz) 6. 84 (1H, s) 7. 83 (1H, s) 7. 84 (1H, d, J=8. 5Hz) 8. 47 (2H, s) 10. 76 (1H, s) 11. 44 (1H, s).

例324:化合物番号324の化合物の製造

原料として、5 ーブロモー4 ーヒドロキシサリチル酸、及び3,5 ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5.89 (1H, s) 6.70 (1H, s) 7.69 (2H, s) 7.95 (1H, s) 8.12 (2H, s) 11.62 (1H, s).

例325:化合物番号325の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 37 (1H, d, J=2.5Hz), 6. 42 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7.81 (1H, s), 7.86 (1H, d, J=8.5Hz), 8.44 (2H, s), 10.31 (1H, s), 10.60 (1H, s), 11.77 (1H, s).

例326:化合物番号326の化合物の製造

原料として、3,5-ジクロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメ

チル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 85 (1H, d, J=2.5Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=2.5Hz), 8. 42 (2H, s), 11. 10 (1H, s).

例327:化合物番号327の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.7%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 6. 81 (1H, t, J=8.0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 35 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9. 56 (1H, s), 10. 79 (1H, s), 10. 90 (1H, brs).

例328:化合物番号328の化合物の製造

原料として、3-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 22 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=7. 4Hz), 7. 42 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 84-7. 85 (2H, m), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例329:化合物番号329の化合物の製造

原料として、3-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.6%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3. 85 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=8. 0Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 44

(1'H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 45 (2 H, s), 10. 82 (1H, s), 10. 94 (1H, brs).

例330:化合物番号330の化合物の製造

原料として、5-[(1,1,3,3-テトラメチル)ブチル]サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0. 70 (9H, s), 1. 35 (6H, s), 1. 72 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 0, 2. 1Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (1H, s), 10. 77 (1H, s), 11. 20 (1H, s).

例331:化合物番号331の化合物の製造

原料として、3,5,6ートリクロロサリチル酸、及び3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 26. 2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.88 (1H, s), 7.93 (1H, s), 8.33 (2H, s), 10.88 (1H, s), 11.36 (1H, s).

例332:化合物番号332の化合物の製造

原料として、3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル] サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 34 (9H, s), 1. 40 (9H, s), 7. 49 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 40 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 44 (1H, s).

例333:化合物番号333の化合物の製造

原料として、6-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:35.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 73-6. 82 (2H, m), 7. 32 (1H, ddd, J=1. 4, 8. 5, 15. 3Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 39 (2H, s), 10. 50 (1H, d, J=1. 4Hz), 11. 11 (1H, s).

例334:化合物番号334の化合物の製造

原料として、3-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, dd, J=7. 6, 8. 0Hz), 7. 69 (1H, dd, J=1. 4, 13. 3Hz), 7. 90 (1H, s), 7. 93 (1H, dd, J=1. 4, 8. 0Hz), 8. 44 (2H, s), 11. 01 (1H, s), 11. 92 (1H, br. s).

例335:化合物番号335の化合物の製造

原料として、4-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 81 (3H, s), 6. 54 (1H, d, J=2. 5Hz), 6. 61 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 45 (2H, s), 10. 69 (1H, s), 11. 89 (1H, s).

例336:化合物番号336の化合物の製造

原料として、6-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。 収率:63.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 24 (3H, s), 6. 03 (1H, d, J=8.0Hz), 6.05 (1H, d, J=8.5Hz), 6.71 (1H, d d, J = 8.2, 8.5Hz), 7.25(1H, s), 7.88(2H, s), 9.67 (1H, s), 10. 31 (1H, s)

例337:化合物番号337の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びメタンスルホニルクロリ ドを用いて例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d_s): δ 2. 93 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J = 8.4 Hz), 7.31 (1H, dd, J = 8.4, 2.7Hz), 7.68 (1 H, d, J = 2.7 Hz), 7.83(1 H, s), 8.46(2 H, s), 9.48 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例338:化合物番号338の化合物の製造

原料として、5-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号88)、及びベンゼンスルホニルクロ リドを用いて例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6.89 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 10 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.51-7.64 (4H, m), 7. 68-7. 71 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 8. 42 (2H, s), 10.03 (1H, s), 10.87 (1H, s), 11.13 (1H, brs).

例339:化合物番号339の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びアセチルクロリドを用い て例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 02 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 46 (2H, s), 9. 90 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 10. 94 (1H, s).

例340:化合物番号340の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-スルファモイルベンズアミド(例87(2)の化合物)を用いて例80(5)と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 17 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 31 (2H, s), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 8. 26 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 95 (1H, s), 11. 90 (1H, s).

例341:化合物番号341の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 46.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 41 (2H, m), 7. 50 -7. 55 (1H, m), 7. 79 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 85 (1 H, d, J=0. 6Hz), 7. 96 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 51 (2 H, s), 10. 98 (1H, s), 11. 05 (1H, s).

例342:化合物番号342の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:30.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 27 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 32-7. 38 (1H, m), 7. 45-7. 50 (1H, m), 7. 72 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 82-7. 93 (3H, m), 8. 50 (1H, s), 10. 28 (1H, s), 11. 07 (1H, brs).

例343:化合物番号343の化合物の製造

(1) 4-ブロモー3-ヒドロキシチオフェン-2-カルボン酸

4ーブロモー3ーヒドロキシチオフェンー2ーカルボン酸 メチルエステル (500mg, 2.1mmol)、水酸化ナトリウム (261mg, 6.3mmol)のメタノール/水 (2.5mL+2.5mL)混合溶液を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸を加えpHを1とした後、酢酸エチル (50mL)で希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の赤褐色粉末 (326mg, 69.4%)を得た。

 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$): δ 4.05 (1H, brs), 7.40 (1H, s). (2) 4-ブロモ-3-ヒドロキシ-N-[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] チオフェン-2-カルボキサミド (化合物番号343) 原料として、4-ブロモ-3-ヒドロキシチオフェン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7.42 (1H, s), 7.67 (1H, brs), 7.78 (1H, brs), 8.11 (2H, s), 9.91 (1H, brs). 例344:化合物番号344の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及びオキシインドールを用いて例28と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 98 (2H, s), 7. 22 (1H, t d, J=7. 8, 1. 2Hz), 7. 33-7. 40 (2H, m), 7. 87 (1H, s), 8. 02 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 38 (2H, s), 11. 00 (1H, s).

例345:化合物番号345の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及び5-クロロオキシインドールを用いて例28と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (2H, s), 7. 41 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 8 7 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例346:化合物番号346の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 28 (1H, s), 1 0. 69 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例347:化合物番号347の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 02 (1H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2.

7 Hz), 7. 61 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J) = 2. 7 Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例348:化合物番号348の化合物の製造

原料として、5ークロロサリチル酸、及び2ーモルホリノー5ー(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, m), 3. 84 (4H, m), 7. 15 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 91 (1H, s), 11. 24 (1H, s), 12. 05 (1H, s).

例349:化合物番号349の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 3.0Hz), 7. 97-7. 99 (2H, m), 8. 81 (1H, d, J=2.1Hz), 11. 03 (1H, s), 12. 38 (1H, s).

例350:化合物番号350の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-5-トリフルオロメチル 安息香酸メチルエステルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:67.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 91 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 57 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 13 (1H, s), 8. 23 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 36 (1H, s), 11. 52 (1H, s).

例351:化合物番号351の化合物の製造

5-クロロー2ーヒドロキシーNー[3-メトキシカルボニルー5ー(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(化合物番号350;105mg,0.281mmol)、メタノール(2.5mL)の混合物に2規定水酸化ナトリウム水溶液(0.6mL)を加え、室温にて3時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルにて洗浄した。水層に希塩酸を加え酸性とした後、酢酸エチルにて抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水にて順次洗浄、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで結晶化して、標題化合物の白色固体(100mg,99.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.7 Hz), 7. 93 (1H, s), 8. 43 (1H, s), 8. 59 (1H, s), 1 0. 78 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例352:化合物番号352の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ー (2 ーナフチルオキシ) ー 5 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 94 (1H, d, J=9. 6Hz), 6. 9 8 (1H, d, J=9. 2Hz), 7. 25-7. 41 (4H, m), 7. 48-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 88 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 95 (1H, d, J=8. 9Hz), 8. 72 (1H, s), 8. 83 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 70 (1H, s).

例353:化合物番号353の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ー (2,4 ージクロロフェノキシ) -5 ー (トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標 題化合物を得た。

収率: 4. 7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 78 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 0 2 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33-7. 38 (3H, m), 7. 42 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 6Hz) 7. 58 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 66 (1H, brs,), 8. 82 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 65 (1H, s).

例354:化合物番号354の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-[(4-トリフルオロメチル) ピペリジノ] -5-(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 85-2. 05 (2H, m), 2. 15 (2 H, d, J=10. 9Hz), 2. 28 (1H, m), 2. 82 (2H, t, J=11. 0Hz), 3. 16 (2H, d, J=12. 2Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 42 (2H, m), 7. 50 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 75 (1H, s), 9. 60 (1H, s), 11. 94 (1H, s)

例355:化合物番号355の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ) -5- (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 94.5%

 $^{1}H-NMR$ (CDC $_{1_3}$): δ 4. 58 (2H, q, J=7. 9Hz), 6. 9 9-7. 05 (2H, m), 7. 41-7. 50 (3H, m), 8. 63 (1H, brs), 8. 79 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 59 (1H, s).

例356:化合物番号356の化合物の製造

原料として、5-グロロサリチル酸、及び2-(2-メトキシフェノキシ)-5

- (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化 合物を得た。

収率:80.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 74 (3H, s), 6. 70 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1H, d d, J=1. 5, 7. 8Hz), 7. 24-7. 39 (4H, m), 7. 49 (1H, d d, J=3. 0, 8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 36 (1H, s), 12. 18 (1H, s).

例357:化合物番号357の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロ-3, 5-ジメチルフェノキシ)-5- (トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:91.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 34 (6H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 05 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 11 (2H, s), 7. 43-7. 47 (1H, m), 7. 48 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 25 (1H, s), 12. 12 (1H, s).

例358:化合物番号358の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 68-1. 72 (2H, m), 1. 80-1. 88 (4H, m), 2. 89 (4H, t, J=5. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 31 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 39-7. 43 (2H, m), 7. 55 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=1.

8 Hz), 9. 71 (1H, s), 12. 05 (1H, s)

例359:化合物番号359の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-メチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 03 (1H, dd, J=0. 5, 8. 8Hz), 7. 12 (2H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (2H, d, J=8. 5Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48 (1H, ddd, J=0. 8, 2. 7, 8. 8Hz), 7. 98 (1H, dd, J=0. 8, 2. 7Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 29 (1H, s), 12. 15 (1H, s).

例360:化合物番号360の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 22 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 50 (2H, d, J=8.2Hz), 7. 94 (1H, dd, J=0.5, 2.7Hz), 8. 92 (1H, d, J=2.2Hz), 11. 20 (1H, s), 12. 10 (1H, s).

例361:化合物番号361の化合物の製造

原料として、5-プロモー2-ヒドロキシ-N-[3,5-ビス(メトキシカルボニル)フェニル] ベンズアミド (化合物番号<math>170)を用いて例351と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 24 (1H, t, J=1.5Hz), 8. 57 (2H, d, J=1.2Hz), 10. 67 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例362:化合物番号362の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-[(1-メチル)エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6.9Hz), 2. 3 0 (3H, s), 2. 87-2. 96 (1H, m), 7. 00 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=7.8, 1.8Hz), 7. 20 (1H, d, J=7.8Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 50 (1H, s), 7. 71 (1H, s), 11. 99 (1H, s).

例363:化合物番号363の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジェトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=6.9Hz), 1. 41 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 97 (2H, q, J=6.9Hz), 4. 06 (2H, q, J=6.9Hz), 6. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 16 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 96 (1H, s), 11. 91 (1H, s).

例364:化合物番号364の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 28 (3H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, brs), 7. 15 (1H, d, J=7. 7Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 45 (1H, brs), 7. 49 (1H, d, J=2. 5Hz) 7. 70 (1H, br), 11. 96 (1H, brs).

例365:化合物番号365の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-シアノアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.0%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 09 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 82 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 36 (1H, d, J=9. 0Hz), 11. 11 (1H, s), 12. 36 (1H, s).

例366:化合物番号366の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N, N-ジエチルスルファモイル) -2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

いち んちつかがから ひちしんしん

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 17 (6H, t, J=7. 3Hz), 3. 2 9 (4H, q, J=7. 3Hz), 4. 05 (3H, s), 7. 00 (2H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 65 (1H, dd, J=2. 3, 8.

6 Hz), 8. 56 (1H, br. s), 8. 84 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 82 (1H, s).

例367:化合物番号367の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

収率:40.3%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 6. 98 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2.6, 8.6Hz), 7. 74 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 99 (1H, dd, J=3.0, 8.9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.6Hz), 9. 51 (1H, d, J=2.6Hz)

例368:化合物番号368の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N-フェニルカルバモイル)-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 09 (2H, d d, J=6. 6, 6. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 3 5 (2H, dd, 6. 9, 7. 3Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 77 (3H, d, J=8. 6Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 9 7 (1H, s), 10. 17 (1H, s), 10. 91 (1H, s), 12. 11 (1H, s).

例369:化合物番号369の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 82 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 66 (1H, dd, J=3. 0, 8. 9Hz), 6. 86 (1H, d, J=8. 9Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39 (1H, dd, J=

2. 6, 8. 9 Hz), 7. 47 (1 H, d, J=2.6 Hz), 8. 08 (1 H, d, J=3.0 Hz), 8. 60 (1 H, br. s), 12. 03 (1 H, s).

例370:化合物番号370の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アセチルアミノ-2-メトキシア ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 01 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 7. 03 (2H, t, J=9.6Hz), 7. 49 (2H, dd, J=8.9, 9.2Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 51 (1H, s), 9. 87 (1H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 03 (1H, d, J=4.0Hz).

例371:化合物番号371の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2-メチルアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:100%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 29 (3H, s), 3. 82 (3H, s), 6. 75 (1H, dd, J=2. 6, 8. 2Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 38 (1H, d, 2. 3Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 70 (1H, br. s), 11. 92 (1H, s).

例372:化合物番号372の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジブトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 98 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 0 5 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 44-1. 65 (4H, m), 1. 72-1. 79 (2H, m), 1. 81-1. 91 (2H, m), 3. 97 (2H, t, J=6. 3Hz), 4. 07 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 64 (1H, d d, J=9. 0, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=9. 3Hz), 6. 9 9 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 39 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 44 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 08 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 76 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例373:化合物番号373の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジイソペンチルオキシシアニ リンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 97 (6H, d, J=6. 6Hz), 1. 0 3 (6H, d, 6. 6Hz), 1. 64-1. 98 (6H, m), 3. 99 (2H, t, J=6. 6Hz), 4. 09 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 63 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 38 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 43 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 75 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例374:化合物番号374の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-カルバモイル-2-メトキシアニ リンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.2%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 4.86 (3H, s), 6.93 (1H, d, J=7.6Hz), 7.18 (1H, d, J=8.6Hz), 7.35 (1H, dd, J=3.0, 7.6Hz), 7.47 (1H, dd, J=2.0, 8.6Hz), 8.00 (1H, d, J=3.0Hz), 8.80 (1H, d, J=2.0Hz). 例375: 化合物番号375の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5- [(1, 1-ジメチル) プロピル] -2-フェノキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.2%

収率:33.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7. 6Hz), 1. 2 9 (6H, s), 1. 64 (2H, q, J=7. 6Hz), 6. 91 (1H, dd, J=1. 7, 7. 6Hz), 6. 96 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 03 (2 H, d, J=8. 9Hz), 7. 10 (1H, dt, J=1. 7, 7. 6Hz), 7. 16 (1H, dt, J=1. 7, 7. 6Hz), 7. 16 (1H, dt, J=1. 7, 7. 6Hz), 7. 40-7. 31 (4H, m), 8. 42 (1H, dd, J=2. 0, 7. 9Hz), 8. 53 (1H, br. s) 11. 94 (1H, s).

例376:化合物番号376の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ヘキシルオキシ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 92 (3H, t, J=6. 9Hz), 1. 4 0-1. 59 (6H, m), 1. 90-2. 01 (2H, m), 3. 09 (3H, s), 4. 22 (2H, t, J=6. 3Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 9 Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 40-7. 43 (2H, m), 7. 73 (1H, dd, J=8. 6, 2. 3Hz), 8. 74 (1H, brs), 8. 99 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 76 (1H, s).

例377:化合物番号377の化合物の製造

原料として、5ークロロサリチル酸、及び3'ーアミノー2,2,4'ートリメ チルプロピオフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:44.8%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 38 (9H, s), 2. 38 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 42 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 57 (1H, dd, J=7. 9, 2. 0Hz), 7. 83 (1H, brs), 8. 11 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 82 (1H, s).

例378:化合物番号378の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2-(1-ピロリル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 46 (3H, s), 6. 51-6. 52 (2 H, m), 6. 82-6. 85 (3H, m), 6. 93 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 06 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 30 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 32 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 61 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 11. 86 (1H, br. s).

例379:化合物番号379の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-トシルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J = 8. 9Hz), 7. 25-7. 31 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=2. 6, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 74 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 96 (1H, d, J=8. 6Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 0Hz), 10. 75 (1H, s), 11. 70 (1H, s).

例380:化合物番号380の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-トシルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 43.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 27 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 29 (1H, dd, J=2. 0, 6. 6Hz), 7. 46 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 73 (2H, d, J=2. 3Hz), 7. 97 (1H, d, J=8. 6Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 0Hz),

10. 73 (1H, s), 11. 71 (1H, s).

例381:化合物番号381の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 12 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 6, 10. 2Hz), 7. 45 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 80 (1H, ddd, J=2. 3, 4. 6, 8. 6Hz), 8. 25 (1H, s), 8. 98 (1H, dd, J=2. 3, 7. 7Hz), 11. 33 (1H, br. s).

例382:化合物番号382の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-フェノキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 98 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 6. 90 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 95-7. 00 (3H, m), 7. 04-7. 09 (1H, m), 7. 29-7. 35 (2H, m), 7. 38 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 19 (1H, d, J=2. 9Hz), 8. 61 (1H, brs), 11. 92 (1H, s).

例383:化合物番号383の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-メチルビフェニルを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 47. 7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 2. 33 (3H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43-7. 52 (4H, m), 7. 64-7. 67 (2H,

m), 8. 04 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 19 (1H, d, J=1. 5 Hz), 10. 40 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例384:化合物番号384の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(α , $\alpha-$ ジメチルベンジル)-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 72 (6H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 83 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 93 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 6. 96 (1H, d, J=9. 2Hz), 7. 15-7. 20 (1H, m), 7. 25-7. 28 (4H, m), 7. 36 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 46 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 35 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 51 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例385:化合物番号385の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-モルホリノー2-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 46-3. 52 (4H, m), 3. 85-3. 94 (4H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 80 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 88 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 20 (1H, d, J=2. 2Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 43 (1H, s)

例386:化合物番号386の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-フルオロ-2-(1-イミダゾリル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=8.8Hz), 7.

PCT/JP03/07131

12-7. 19 (2H, m), 7. 42-7. 51 (3H, m), 7. 89 (1H, d, J=2. 8Hz), 7. 93 (1H, d, J=1. 1Hz), 8. 34 (1H, dd, J=11. 4, 2. 8Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 76 (1H, brs).

例387:化合物番号387の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブチルー5-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 99 (3H, t, J=7. 3Hz), 1. 3 9-1. 51 (2H, m), 1. 59-1. 73 (2H, m), 2. 71-2. 79 (2 H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 41-7. 49 (3H, m), 7. 92 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=2. 3, 8. 4Hz), 8. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 51 (1H, s).

例388:化合物番号388の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5- [(1, 1-ジメチル) プロピル] -2-ヒドロキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 7.0 (3H, t, J=7. 4Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 4Hz), 6. 97 (1H, d, J=6. 3Hz), 7. 00 (1H, d, J=6. 6Hz), 7. 08 (1H, s), 7. 14 (1H, dd, J=2. 5, 8. 6Hz), 7. 36 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 42 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 57 (1H, d, J=2. 5Hz), 8. 28 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例389:化合物番号389の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-メチルアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:74.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 27 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 6. 90 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 6. 98 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 24 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例390:化合物番号390の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2,5 ージフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:81.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 07 (1H, m), 7. 07 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 37-7. 49 (1H, m), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 15-8. 22 (1H, m), 10. 83 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例391:化合物番号391の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, tt, J=9. 3, 2. 1), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=7. 5, 2. 7Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 63 (1H, s), 11. 43 (1H, brs).

例392:化合物番号392の化合物の製造

番号197)を用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 44 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 62 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 83 (1H, brs), 12. 04 (1H, brs), 12. 98 (1H, brs).

例393:化合物番号393の化合物の製造

原料として、5ープロモサリチル酸、及び2ーアミノー4ーフェニルチアゾール -5ー酢酸 メチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。(本化合物は、例203(1)の化合物である。)

収率:32.1%

mp 288. 5-229. 5° C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 6 6 (3H, s), 3. 9 5 (2H, s), 6. 9 9 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 4 2 (1H, d, J=6. 0Hz), 7. 48 (2H, brt, J=7. 6Hz), 7. 5 6-7. 6 1 (3H, m), 8. 0 7 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 8 5 (1H, brs), 11. 9 8 (1H, brs).

例394:化合物番号394の化合物の製造

2-(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル(化合物番号209)を用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。(本化合物は、例212(1)の化合物である。)

収率:67.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 44 (3H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 31 (1H, brs), 12. 99 (1H, brs).

例395:化合物番号395の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾ ール

3', 5'ービス(トリフルオロメチル)アセトフェノン(0.51g,2.0 mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液に、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド(753mg,2mmol)を加え、室温で5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣にエタノール(5mL)、チオウレア(152mg,2mmol)を加え、30分間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製、nーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の薄黄白色結晶(520.1mg,83.3%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 03 (2H, s), 6. 93 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 8. 23 (2H, s).

(2) $5-\rho$ ロロー2ーヒドロキシーNー $\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)$ フェニル] チアゾールー2ーイル $\}$ ベンズアミド(化合物番号395) $5-\rho$ ロロサリチル酸(172.6 mg,1 mm o 1)、2-アミノー4ー[3,5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル]チアゾール(312.2 mg,1 mm o 1)、三塩化リン(44 μ L,0.5 mm o 1)、モノクロロベンゼン(5 m L) の混合物を4時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1→2:1)で精製して、標題化合物の淡黄白色粉末(109.8 mg,23.5%)を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{5}): \delta$ 7.08 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

53 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 94 (1H, d, J=3. 0 Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 60 (2H, s), 1 1. 77 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例396:化合物番号396の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ーアミノピリジンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 42 (1H, ddd, J=9. 0, 4. 8, 0. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 5. 7Hz), 7. 92 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 15 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 1. 5Hz), 8. 35 (1H, dd, J=7. 8, 1. 5Hz), 8. 86 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 70 (1H, s).

例397:化合物番号397の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーアミノー6 ーブロモピリジンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, d, J=7.8Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.7 Hz), 7. 82 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 94 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 24 (1H, d, J=7.8Hz), 10. 95 (1H, s), 11. 97 (1H, s).

例398:化合物番号398の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー5-クロローN-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び2-アミノピリダジンを用いて例198(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 42 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 28 (1H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 09 (1H, s), 9. 66 (1H, d, J=1. 8Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN- (ピリダジンー2-イル) ベンズアミド (化合物番号398)

原料として、2-アセトキシー5-クロロ-N-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミドを用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 44-8. 47 (2H, m), 9. 49 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例399:化合物番号399の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモピリミジンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 00 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 86 (2H, s), 11. 09 (1H, s), 11. 79 (1H, s).

例400:化合物番号400の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号394)、及びプロピルアミンを用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 82 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 39-1. 51 (2H, m), 3. 13 (2H, q, J=6.6Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 68-7. 72 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 18 (1H, t, J=5.7Hz), 11. 87 (1H, brs), 12. 14 (1H, brs).

例401:化合物番号401の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 49 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 8Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 97 (1H, d, J=2. 8Hz), 8. 60 (1H, s), 10. 69 (1H, brs), 12. 07 (1H, brs).

例402:化合物番号402の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 73 (1H, d, J=8.7 Hz), 7. 86 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 00 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 32 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 69 (1H, s), 11. 49 (1H, s).

例403:化合物番号403の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピル-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1.24 (6H, d, J=6.6Hz), 2.97-3.06 (1H, m), 7.06 (1H, d, J=8.7Hz), 7.51 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.61 (1H, s), 7.62 (1H, d, J=7.5Hz), 7.98 (1H, d, J=2.7Hz), 8.03 (1H, d, J=8.1Hz), 10.67 (1H, s), 12.21 (1H, s). 例404:化合物番号404の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 - (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.5%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 46-7. 51 (2H, m), 7. 62 (1H, t, J=7.9Hz), 7. 90 (1H, d, J=3.0Hz), 7. 94 (1H, d, J=9.2Hz), 8. 2 1 (1H, s), 10. 64 (1H, s), 11. 58 (1H, brs).

例405:化合物番号405の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーニトロー4 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:18.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 17 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 46 (1H, d, J=1.8Hz), 8. 88 (1H, d, J=9.0Hz), 12. 19 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例406:化合物番号406の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2, 6 ージクロロー4 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.1%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7.07 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

PCT/JP03/07131

55 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 99 (1H, d, J=2. 4 Hz), 8. 10 (2H, s), 10. 62 (1H, s), 11. 88 (1H, s).

例407:化合物番号407の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-シアノ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 17 (2H, s), 8. 43 (1H, s), 10. 94 (1H, s), 11. 34 (1H, s).

例408:化合物番号408の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:81.2%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 85-7. 94 (3H, m), 8. 31 (1H, d, J=1.8Hz), 10. 67 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例409:化合物番号409の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 93-7. 97 (3H, m), 8. 21 (1H, d, J=9.3Hz), 10. 81 (1H, s), 12. 28 (1H, s).

例410:化合物番号410の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 82 (1H, dd, J=9. 0, 1. 8Hz), 7. 98 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 11 (1H, d, J=1. 5Hz), 8. 67 (1H, d, J=8. 7Hz), 11. 05 (1H, s), 12. 40 (1H, s).

例411:化合物番号411の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-フルオロ-2-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 63 (1H, td, J=8. 7, 3. 3Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 11 (1H, dd, J=8. 7, 5. 1Hz), 10. 67 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例412:化合物番号412の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピルオキシ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 29 (6H, d, J=5.7Hz), 4. 67-4. 79 (1H, m), 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 22 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 30 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 86 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 99 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 50 (1H, s), 12.

18 (1H, s).

例413:化合物番号413の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジメトキシ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 93 (3H, s), 4. 03 (3H, s), 6. 70 (1H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39 (1H, d d, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 2 9 (1H, brs,), 8. 54 (1H, s), 11. 92 (1H, s).

例414:化合物番号414の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2,4 ージフルオロー5 ー(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 82 (1H, t, J=10.7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 64 (1H, d, J=8.0Hz), 10. 78 (1H, s), 12. 37 (1H, brs).

例415:化合物番号415の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-シアノ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.8%

収率:66.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=2.8, 8.8Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 17 (1H, dd, J=1.8, 8.9Hz), 8. 31 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 63 (1H, d, J=8.9Hz), 11. 16 (1H, s), 12. 45 (1H, br. s).

例416:化合物番号416の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-2-(4-クロロベンゼンスルホニル)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 1 3 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 22 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 34 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 40 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9 Hz), 7. 66 (1H, s), 8. 71 (1H, s), 8. 80 (1H, s), 1 1. 42 (1H, s).

例417:化合物番号417の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び5 ークロロー2 ーニトロー4 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.08 (1H, d, J=8.8Hz), 7.55 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7.93 (1H₅ d, J=2.8Hz), 8.52 (1H, s), 9.13 (1H, s), 12.38 (1H, brs), 12.45 (1H, s).

例418:化合物番号418の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3-ジフルオロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:21.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 53 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 66 (1H, dt, J=1.8, 7.7Hz), 7. 93 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 35 (1H, t, J=7.7Hz), 11. 02 (1H, d, J=1.5Hz), 12. 32 (1H, s).

PCT/JP03/07131

例419:化合物番号419の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4,4'-ジアミノ-2,2'-ビス (トリフルオロメチル) ビフェニルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化 合物を得た。

収率:35.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 05 (2H, d, J=8.8Hz), 7. 39 (2H, d, J=8.5Hz), 7. 49-7.51 (2H, m), 7. 91 (2H, d, J=2.5Hz), 7. 99 (2H, dd, J=2.0, 8.5Hz), 8. 31 (2H, d, J=1.9Hz), 10. 71 (2H, s), 11. 54 (2H, s).

例420:化合物番号420の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び 2, 3, 5, 6-テトラフルオロ-4 - (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例 16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 53 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 89 (1H, d, J=2.6Hz), 10.65 (1H, br.s), 11.76 (1H, br.s).

例421:化合物番号421の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3'-アミノアセトアニリドを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22. 4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 05 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 24-7. 39 (3H, m), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 03 (1H, s), 10. 01 (1H, s), 10. 41 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例422:化合物番号422の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー5-クロローN-(3-カルバモイルフェニル) ベンズ アミド

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び3-アミノベンズアミドを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 33 (3H, s), 5. 89 (1H, brs), 6. 31 (1H, brs), 7. 14 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 42-7. 49 (2H, m), 7. 55-7. 58 (1H, m), 7. 80 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 93 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 71 (1H, s).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-(3-カルバモイルフェニル) ベンズ アミド(化合物番号422)

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ-N-(3-カルバモイルフェニル) ベンズアミドを用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40 (1H, brs), 7. 45 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 62-7. 65 (1H, m), 7. 86-7. 89 (1H, m), 7. 98-7. 99 (2H, m), 8. 15 (1H, t, J=1.8Hz), 10. 51 (1H, s), 11. 85 (1H, s).

例423:化合物番号423の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-N-メチルベンズアミドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 79 (3H, d, J=4.5Hz), 7. 03 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 43-7. 51 (2H, m), 7. 59

PCT/JP03/07131

(1H, dt, J=8.1, 1.5Hz), 7.87 (1H, ddd, J=8.1, 2.1, 0.9Hz), 7.99 (1H, d, J=2.4Hz), 8.15 (1H, t, J=1.8Hz), 8.46 (1H, d, J=4.2Hz), 10.52 (1H, s), 11.84 (1H, s).

例424:化合物番号424の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジイソプロピルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 14 (12H, s), 2. 96-3. 1 3 (2H, m), 7. 16 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 23 (1H, d, J=7. 5Hz), 7. 33 (1H, dd, J=8. 4, 6. 6Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 09 (1H, s), 12. 40 (1H, s).

例425:化合物番号425の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 58 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 9 8 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 35 (1H, s), 11. 94 (1H, s).

例426:化合物番号426の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 19 (6H, s), 7. 01 (1H, d,

J = 9. 0Hz), 7. 15-7. 16 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J = 9. 0, 2. 7Hz), 8. 07 (1H, d, J = 2. 7Hz), 10. 03 (1H, s), 10. 10 (1H, s), 12. 29 (1H, s).

例427:化合物番号427の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 20 (3H, s), 2. 23 (3H, s),
7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz),
7. 40-7. 47 (2H, m), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 29 (1H, s), 11. 9
7 (1H, brs).

例428:化合物番号428の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4,6-トリメチルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 14 (6H, s), 2. 26 (3H, s), 6. 95 (2H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 03 (1H, s), 12. 37 (1H, s).

例429:化合物番号429の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 41. 4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 00 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 0 9 (1H, d, J=7.5Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 51 (1 H, d, J=2.4Hz), 7. 64 (1H, s), 7. 94 (1H, s), 11. 66 (1H, s).

例430:化合物番号430の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:93.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDC l_{3}): δ 4. 08 (2H, s), 6. 56 (1H, d, J = 2. 5Hz), 6. 92 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 20-7. 46 (9 H, m), 7. 53 (1H, brs), 7. 85 (1H, d, J=8. 0Hz), 1 2. 01 (1H, brs).

例431:化合物番号431の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:20.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9.3Hz), 7. 39 (2H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 2.7 Hz), 7. 83 (2H, d, J=9.3Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例432:化合物番号432の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 75 (1H, d, J=2.1Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 44 (1H, d, J=8.7Hz), 10. 93 (1H, s), 12. 31 (1H, s).

例433:化合物番号433の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(tert-ブチル)アニリンを

WO 03/103648

用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:69.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 29 (9H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 39 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 9 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 37 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例434:化合物番号434の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 14 (3H, s), 2. 29 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 06-7. 15 (2H, m), 7. 46-7. 51 (2H, m), 8. 05 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 3 2 (1H, s), 12. 28 (1H, s).

例435:化合物番号435の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノインダンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 98-2. 08 (2H, m), 2. 81 -2. 89 (4H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 21 (1 H, d, J=8. 0, Hz), 7. 42 (1H, dd, J=8. 0, 1. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 60 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=2. 8, Hz), 10. 34 (1H, s), 12. 00 (1 H, brs).

例436:化合物番号436の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジメチルアニリンを用いて例

16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 2. 28 (3H, s), 7. 03 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 10 (1H, s), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 63 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 03 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 24 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例437:化合物番号437の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-イソプロピルオキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 36 (6H, d, J=6. 0Hz), 4. 5 2-4. 64 (1H, m), 6. 75 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 0. 9Hz), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 03 (1H, ddd, J=8. 1, 2. 1, 0. 9Hz), 7. 25-7. 31 (3H, m), 7. 39 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 81 (1H, s).

例438:化合物番号438の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 7. 8Hz), 7. 54 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 62 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 52 (1H, s), 12. 01 (1H, s).

例439:化合物番号439の化合物の製造

原料として、5ークロロサリチル酸、及び4ーイソプロピルオキシアニリンを用

いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 26 (6H, d, J=6. 3Hz), 4. 52-4. 64 (1H, m), 6. 93 (2H, dt, J=9. 0, 2. 1Hz), 7. 46 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 58 (2H, dt, J=9. 0, 2. 1Hz), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 83 (IH, brs).

例440:化合物番号440の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモー2-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 01 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 4 2-7. 52 (4H, m), 8. 23 (1H, s), 8. 31 (1H, d, J=9. 3Hz), 11. 35 (1H, s).

例441:化合物番号441の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 89 (3H, t, J=6. 9Hz), 1. 2 7-1. 36 (6H, m), 1. 56-1. 64 (2H, m), 2. 61 (2H, t, J=7. 8Hz), 6. 99 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 39 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 44-7. 49 (3H, m), 7. 80 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例442:化合物番号442の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J = 8. 8Hz), 7. 03 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 25-7. 40 (4H, m), 7. 48 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 83 (1H, brs), 11. 92 (1H, brs).

例443:化合物番号443の化合物の製造

原料として、5 - クロロサリチル酸、及び4 - シクロヘキシルアニリンを用いて 例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 15-1. 47 (5H, m), 1. 56-1. 87 (5H, m), 2. 40-2. 53 (2H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 21 (2H, d, J=8. 5Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 8, 2. 7Hz), 7. 60 (2H, d, J=8. 5H), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 98 (1H, brs). 例 444: 化合物番号 444 の化合物の製造

原料として、5 - クロロサリチル酸、及び4 - ベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 93 (2H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 16-7. 32 (7H, m), 7. 57 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 61 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 37 (1H, s).

例445:化合物番号445の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーアミノー4, 5 ージメトキシベン ゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 81 (3H, s), 3. 86 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 40 (1H, s), 7. 52 (1H, WO 03/103648 PCT/JP03/07131 ·

dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 93 (1H, s), 12. 31 (1H, s).

例446:化合物番号446の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び6-アミノ-1, 4-ベンゾジオキサンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 25 (4H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 12 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 33 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 4 6 (1H, dd, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 5Hz), 10. 27 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例447:化合物番号447の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジクロロ-5-(イソプロピルオキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 35 (6H, d, J=6.0Hz), 4. 58-4. 66 (1H, m), 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 68 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 35 (1H, s), 10. 94 (1H, s), 12. 34 (1H, s).

例448:化合物番号448の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-2-クロロベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 78 (1H, d, J=2.7 Hz), 7. 82 (1H, dd, J=9.0, 2.1Hz), 7. 97 (1H, d,

J=8.7Hz), 8. 19 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 79 (1H, s), 11. 38 (1H, s).

例449:化合物番号449の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロー4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:50.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 1.5Hz), 7. 76 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 85 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 13 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 61 (1H, s), 11.51 (1H, s).

例450:化合物番号450の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-3-メチルベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 77 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 40 (1H, d, J=8. 4Hz), 10. 76 (1H, s), 12. 31 (1H, brs).

例451:化合物番号451の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2, 3 ージクロロアニリンを用いて例 1 6 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 40-7. 48 (2H, m), 7. 52 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 40 (1H, dd, J=7. 2, 2. 4Hz), 11. 00 (1H, s), 12. 32 (1H, s).

例452:化合物番号452の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ークロロアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, td, J=8. 1, 1. 8Hz), 7. 40 (1H, td, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 57 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 40 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 10. 89 (1H, s), 1 2. 27 (1H, s).

例453:化合物番号453の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピル-3-メチルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6. 9Hz), 2. 3 6 (3H, s), 3. 12 (1H, m), 6. 89 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 15-7. 40 (5H, m), 7. 48 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 83 (1H, brs).

例454:化合物番号454の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-[(1,1-ジメチル) プロピル]フェノールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 06 (1H, s), 7. 15 (1H, dd, =8. 4, 2. 4Hz), 7. 35 (1H, d, J=2.

1 Hz), 7. 42 (IH, dd, J = 8. 7, 2. 4 Hz), 7. 56 (1H, d, J = 2. 4 Hz), 8. 26 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例455:化合物番号455の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 28 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 13 (1H, td, J=7. 5, 1. 5Hz), 7. 22 -7. 30 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 83 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 03 (1H, d, J=3. 0Hz), 1 0. 32 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例456:化合物番号456の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 90 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 24-1. 36 (2H, m), 1. 50-1. 60 (2H, m), 2. 56 (2H, t, J=7. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 19 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 59 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 94 (1H, s).

例457:化合物番号457の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー6-クロロベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, d, J=8.1Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 7. 76 (1H, t, J=8. 7Hz), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 34 (1H, d, J=8. 4Hz), 11. 17 (1H, s), 12. 39 (1H, s).

例458:化合物番号458の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチルベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:9.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 48 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J = 9. 0Hz), 7. 10 (1H, dd, J=8. 0, 0. 9Hz), 7. 44 (1 H, d, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 56 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 62 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 22 (1H, s), 8. 54 (1H, b r s), 11. 25 (1H, b r s).

例459:化合物番号459の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ベンジルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 26.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 5. 11 (2H, s), 6. 99-7. 05 (3H, m), 7. 33-7. 49 (6H, m), 7. 60 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 33 (1H, s), 12. 02 (1H, s).

例460:化合物番号460の化合物の製造

収率:66.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 31-7. 32 (2H, m), 7. 51 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz),

7. 70 (1H, dd, J=5. 6, 3. 8Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 8Hz), 10. 59 (1H, s), 12. 05 (1H, brs).

例461:化合物番号461の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノー2, 2, 3, 3-テトラフルオロー2, 3-ジヒドロベンゾ $\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ジオキシンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6.99-7.03 (2H, m), 7.21-7.27 (2H, m), 7.45 (1H, dd, J=8.9, 2.5Hz), 7.52 (1H, d, J=2.5Hz), 8.13 (1H, s), 11.44 (1H, s).例462:化合物番号462の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロ-4-(トリフルオロメチル)スルファニルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 80 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7. 82 (1H, d, J=2.6Hz), 7. 88 (1H, d, J=8.8Hz), 8. 20 (1H, d, J=2.2Hz), 10. 70 (1H, s), 11.43 (1H, s).

例463:化合物番号463の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7. 85-7. 89 (1H, m), 7. 93 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 17 (1H, d, J=2.9Hz),

8. 67 (1H, d, J=9. 5Hz), 11. 92 (1H, s), 12. 14 (1H, s).

例464:化合物番号464の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノ-2, 2-ジフルオロベン ゾ[1, 3]ジオキソールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得 た。

収率:75.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 43 (2H, m), 7. 48 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7. 90 (1H, d, J=2.5Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 69 (1H, s).

例465:化合物番号465の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.4%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 3. 99 (2H, s), 6. 97 (1H, d, J = 9. 1Hz), 7. 06 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 18-7. 48 (8 H, m), 7. 37 (1H, dd, J=9. 1, 2. 5Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 80 (1H, brs), 11. 88 (1H, s).

例466:化合物番号466の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロー4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 25 (1H, dd, J=1. 8, 8. 8Hz), 7. 33 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 49 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 97-8. 00 (2H, m), 10. 37 (1H, s), 12. 15 (1H, s).

例467:化合物番号467の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3,5-トリフルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 28-7. 37 (1H, m), 7. 51 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.6Hz), 7. 98-8. 04 (1H, m), 10. 93 (1H, s), 12. 27 (1H, br. s)

例468:化合物番号468の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4'-アミノベンゾー15-クラウン -5を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.1%

¹H-NMR (CDC 1₃): δ 3. 74-3. 77 (8H, m), 3. 90-3. 92 (4H, m), 4. 10-4. 15 (4H, m), 6. 83 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 96-6. 99 (2H, m), 7. 24 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 36 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 53 (1H, s), 8. 06 (1H, br. s), 11. 92 (1H, s).

例469:化合物番号469の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモ-2-フルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.1%

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 43-7.53 (2H, m), 7. 64-7.71 (1H, m), 7. 94 (1H, d, J=1.5Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8.4, 8.8Hz), 10. 70 (1H, s), 12.16 (1H, s).

例470:化合物番号470の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 4-ビス(メタンスルホニル)ア

ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:7.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 13 (3H, s), 3. 21 (3H, s), 7. 04 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=2. 2, 8. 9Hz), 7. 62 (1H, d, J=2. 2Hz), 8. 24 (1H, dd, J=2. 4, 9. 0Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 91 (1H, d, J=8. 9Hz), 10. 96 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例471:化合物番号471の化合物の製造

 $5-\rho$ ロロサリチル酸(87mg, 0.5mmol)、2,2ービス(3ーアミノー4ーメチルフェニル)ー1,1,1,3,3,3ーへキサフルオロプロパン(363mg,1mmol)、三塩化リン(44 μ L,0.5mmol)、トルエン(4mL)の混合物を4時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色(16mg,4.9%)を得た。(後述する例529、化合物番号529の化合物を副生成物として得た。)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- $^{1}d_{6}$): δ 2. 34 (6H, s), 7. 04 (4H, d, J=8. 8Hz), 7. 39 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, d d, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 96 (2H, d, J=2. 9Hz), 8. 1 9 (2H, s), 10. 44 (2H, s), 12. 17 (2H, s).

例472:化合物番号472の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び6-アミノー2, 2, 3, 3-テトラフルオロー2, 3-ジヒドロベンゾ[1, 4]ジオキシンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.1%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 03 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 50 (1H, d, J=9.0 Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.2Hz), 7. 86 (1H, d,

J=2.7Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.2Hz), 10. 59 (1H, s), 11. 55 (1H, s).

例473:化合物番号473の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-クロロベンゾフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 27.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 49-7. 56 (3H, m), 7. 64-7. 75 (5H, m), 8. 21 (1H, d, J=9.3Hz), 11. 21 (1H, s), 11. 83 (1H, s).

例474:化合物番号474の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-4-フルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 31-7. 38 (1H, m), 7. 51 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 72 (1H, d, J=8.1, 3.0Hz), 8. 00 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 23 (1H, dd, J=9.3, 5.4Hz), 10. 70 (1H, s), 12. 24 (1H, s).

例475:化合物番号475の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ヘキシルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 88 (3H, t, J=6.6Hz), 1. 28-1. 46 (6H, m), 2. 49-2. 52 (2H, m), 3. 95 (2H, t, J=6.6Hz), 6. 91-6. 96 (2H, m), 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8.8, 2.9Hz), 7. 55 -7.61 (2H, m), 8.00 (1H, d, J=2.9Hz), 10.31 (1H, s), 12.03 (1H, s).

例476:化合物番号476の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 2-ビス(3-アミノフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (2H, d, J=8.8Hz), 7. 11 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 45 (2H, dd, J=8.8, 2.6 Hz), 7. 50 (2H, t, J=8.4Hz), 7. 86 (2H, d, J=2, 6Hz), 7. 88-7. 91 (4H, m), 10. 53 (2H, s), 11. 56 (2H, s).

例477:化合物番号477の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2,4,5 ートリクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 4 6 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 49 (1H, s), 7. 57 (1H, s), 8. 41 (1H, br. s), 8. 63 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例478:化合物番号478の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ーイソプロピルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (6H, d, 6. 9Hz), 2. 7 6-2. 94 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 04 (1 H, d, J=7.9Hz), 7. 29 (1H, t, J=7.9Hz), 7. 47 (1 H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 54 (1H, d, J=7.9Hz),

7. 57 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 37 (1H, s), 11. 90 (1H, brs).

例479:化合物番号479の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノベンゾニトリルを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 83 (1H, d, J=2.6 Hz), 7. 84 (2H, d, J=8.9Hz), 7. 92 (2H, d, J=8. 9Hz), 10. 71 (1H, s), 11. 59 (1H, brs).

例480:化合物番号480の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノベンゾニトリルを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:97.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.03 (1 H, d, J=8.7 Hz), 7.48 (1 H, d d, J=9.0, 2.7 Hz), 7.56-7.63 (2 H, m), 7.88 (1 H, d, J=2.7 Hz), 7.95-8.02 (1 H, m), 8.20-8.21 (1 H, m), 10.62 (1 H, s), 11.57 (1 H, s). 例481: 化合物番号481の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 75 (3H, s), 3. 76 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 38 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 30 (1H, s), 12. 01 (1H, s).

例482:化合物番号482の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノフェニル酢酸 エチルエステルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 19 (3H, t, J=7.5Hz), 3. 64 (2H, s), 4. 08 (2H, q, J=7.2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 26 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8.7, 3.0Hz), 7. 64 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 9 6 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 40 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例483:化合物番号483の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-[(トリフルオロメチル) スルファニル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 4 2 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 47-7. 53 (2H, m), 7. 51 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 76 (1H, dt, J=7. 6Hz, 2. 0Hz), 7. 88 (1H, brs), 7. 92 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例484:化合物番号484の化合物の製造

例485:化合物番号485の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-[(トリフルオロメチル)スルファニル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.2%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 50 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 70 (4H, s), 7. 90 (1H, brs), 11. 60 (1H, s).

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメタンスルホニル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.6 Hz), 8. 12 (2H, d, J=9.4Hz), 8. 17 (2H, d, J=9. 4Hz), 8. 16 (1H, s), 10. 95 (1H, s), 11. 37 (1H, b r s).

例486:化合物番号486の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3, 4-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39-7. 51 (3H, m), 7. 85-7. 93 (2H, m), 10. 51, (1H, s), 11. 60 (1H, s).

例487:化合物番号487の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-エチニルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:35.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 22 (1H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 25 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 39 (1H, t, J=7. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 70 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 91 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 46 (1H, s), 11. 69 (1H, brs).

例488:化合物番号488の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(sec-ブチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 77 (3H, t, 7. 4Hz), 1. 1 9 (3H, d, 6. 9Hz), 1. 50-1. 61 (2H, m), 2. 52-2. 62 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 20 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 60 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 94 (1H, brs).

例489:化合物番号489の化合物の製造

例490:化合物番号490の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロ-4-メトキシアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 6. 98 (2H, t, J=9. 2Hz), 7. 3 8-7. 44 (2H, m), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 66 (1 H, d, J=2. 6Hz), 7. 73 (1H, br. s), 11. 81 (1H, s).

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノベンゾフェノンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.1, 2.6Hz), 7.52-7.62 (4H, m), 7.68-7.79 (3H, m), 7.93 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 02 (1H, d, J=7.9Hz), 8.16 (1H, s), 10.60 (1H, s), 11.68 (1H, brs).

例491:化合物番号491の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メトキシアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 69-6. 75 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 25-7. 28 (2H, m), 7. 39 (1H, s), 7. 47 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 8 1 (1H, brs).

例492:化合物番号492の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4'-アミノアセトアニリドを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 50 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 57 (2H, d, J=9. 1Hz), 7. 61 (2H, d, J=9. 1Hz), 7. 9 8 (1H, d, J=2. 6Hz), 9. 95 (1H, s), 10. 38 (1H, s), 11. 99 (1H, brs).

例493:化合物番号493の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及びスルファニルアミドを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:25.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 31 (2H, s), 7. 47 (1H, dd, J=8.9, 2.3Hz), 7. 81 (2H, d, J=8.9Hz), 7. 89 (2H, d, J=8.9Hz), 7. 89 (1H, d, J=2.3Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 55 (1H, brs).

例494:化合物番号494の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-アミノフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-プロパノールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。(後述する例498、化合物番号498の化合物と

の混合物を分離して得た。)

収率:11.7%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 68 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 85 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 69 (1H, s), 10. 62 (1H, s).

例495:化合物番号495の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-4-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.6%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 7. 04 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 4 7 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 54 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 25 (1H, dd, J=2. 6, 8. 9Hz), 8. 39 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 73 (1H, d, J=9. 2Hz), 8. 76 (1H, br. s), 11. 22 (1H, s).

例496:化合物番号496の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.05 (1H, dd, J=1.7, 8.9 Hz), 7.15 (1H, dt, J=1.7, 9.2Hz), 7.41 (1H, dd, J=2.3, 8.9, 9.2Hz), 7.51 (1H, dt, J=2.3, 8.9Hz), 7.98 (1H, d, J=2.3Hz), 8.11 (1H, dd, J=8.9, 15.1Hz), 10.59 (1H, s), 12.13 (1H, s). 例497: 化合物番号497の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(ジフルオロメトキシ) アニリン を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 19 (1H, t, J=74.2Hz), 7. 20 (2H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 74 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 47 (1H, s), 11. 80 (1H, brs).

例498:化合物番号498の化合物の製造

前述した例494において、化合物番号494の化合物との混合物を分離して 得た。

収率:11.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8.6, 2.3Hz), 7. 83 (2H, d, J=8.1 Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.3Hz), 7. 95 (2H, d, J=8.1 Hz), 10. 71 (1H, s).

例499:化合物番号499の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(メチルスルファニル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 49 (3H, s), 7. 00-7. 05 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, t, J=7. 9Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 44-7. 49 (1H, m), 7. 68 (1H, d, J=1. 7Hz), 7. 93 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 47 (1H, s).

例500:化合物番号500の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ーメタンスルホニルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 20 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 3, 2. 6Hz), 7. 87 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 92 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 98 (2H, d, J=8. 9Hz), 10. 75 (1H, s), 11. 45 (1H, brs).

例501:化合物番号501の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-メチルベンゾフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.7%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 50 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J = 8. 3Hz), 6. 99 (1H, d, J=7. 3Hz), 7. 39 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48-7. 64 (4H, m), 7. 72 (2H, d, J=7. 6Hz), 7. 83 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 57 (1H, s), 12. 18 (1H, s), 12. 34 (1H, br. s).

例502:化合物番号502の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-N-ブチルベンゼンスルホンアミドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:46.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 80 (3H, t, J=7. 3Hz), 1. 17-1. 41 (4H, m), 2. 73-2. 80 (2H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 9, 2. 0Hz), 7. 53-7. 64 (2H, m), 7. 87-7. 92 (1H, m), 7. 92 (1H, d, J=2. 0Hz), 8. 27 (1H, s), 10. 62 (1H, s), 11. 6 3 (1H, s).

例503:化合物番号503の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(ベンジルオキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 5. 11 (2H, s), 6. 79-6. 83 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 27-7. 49 (9 H, m), 7. 93 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 40 (1H, s), 11. 79 (1H, brs).

例504:化合物番号504の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及びN-(4-アミノフェニル)-4-メ チルベンゼンスルホンアミドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を 得た。

収率:40.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 07 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 34 (2H, d, J=8. 3Hz), 7. 45 (1H, dd, J=8. 6, 2. 1Hz), 7. 53 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 63 (2H, d, J=8. 3Hz), 7. 9 0 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 14 (1H, s), 10. 33 (1H, s), 11. 81 (1H, brs).

例505:化合物番号505の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(モルホリノ)アニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 09 (4H, t, J=4.6Hz), 3. 74 (4H, t, J=4.6Hz), 6. 94-7. 01 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=8.9, 2.6Hz), 7. 55 (2H, d, J=8.9Hz), 8. 01 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 29 (1H, s), 12. 10 (1H, brs).

例506:化合物番号506の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(tert-ブチル)アニリンを

用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J = 8. 9Hz), 7. 24-7. 28 (1H, m), 7. 32-7. 35 (1H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 46-7. 50 (2H, m), 7. 51 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 81 (1H, brs), 11. 94 (1H, s).

例507:化合物番号507の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(5-メチルフラン-2-イル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 6. 22-6. 23 (1H, m), 6. 81 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 36-7. 51 (3H, m), 7. 58-7. 61 (1H, m), 7. 99-8. 01 (2H, m), 10. 49 (1H, s), 11. 85 (1H, brs).

例508:化合物番号508の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(1-ヒドロキシエチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 80 (3H, d, J=6.6Hz), 5. 33 (1H, q, J=6.6Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 25 (1H, d, J=7.9Hz), 7. 38 (1H, t, J=7.9Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.9, 2. 3Hz), 7. 65 (1H, d, J=7.9Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 96 (1H, d, J=2.3Hz), 10. 48 (1H, s), 11. 80 (1H, brs).

例509:化合物番号509の化合物の製造

原料として、5 - クロロサリチル酸、及び3 - アミノベンゼンスルホンアミドを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:18.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 41 (2H, s), 7. 48 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 54 -7. 62 (2H, m), 7. 84-7. 88 (1H, m), 7. 93 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 30 (1H, s), 10. 64 (1H, s), 11. 68 (1H, brs).

例510:化合物番号510の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 - (トリフルオロメタンスルホニル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 82-7. 88 (3H, m), 8. 23-8. 26 (1H, m), 8. 67 (1H, s), 10. 88 (1H, s), 11. 45 (1H, brs).

例511:化合物番号511の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーブロモー4 ー (トリフルオロメトキシ) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 2 6-7. 31 (1H, m), 7. 44 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 53 (2H, d, J=2. 6Hz), 8. 41 (1H, brs,), 8. 42 (1H, d, J=8. 9Hz), 11. 57 (1H, s).

例512:化合物番号512の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-(ジヘキシルオキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 91 (6H, t, J=6. 3Hz), 1. 3 4-1. 61 (12H, m), 1. 76-1. 89 (4H, m), 3. 97-4. 04 (4H, m), 6. 88 (1H, d, J=8. 9Hz), 6. 97-7. 00 (2H, m), 7. 22 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 73 (1H, s), 11. 97 (1H, s).

例513:化合物番号513の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61-7. 70 (2H, m), 7. 86 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例514:化合物番号514の化合物の製造・

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ヘキシルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 89 (3H, t, J=7.0Hz), 1. 28-1. 47 (6H, m), 1. 67-1. 76 (2H, m), 3. 95 (2H, t, J=6.6Hz), 6. 69-6. 73 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 21-7. 28 (2H, m), 7. 39-7. 40 (1H, m), 7. 67 (1H, dd, J=8.8, 2.6Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 34 (1H, s), 11. 80 (1H, s).

例515:化合物番号515の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-エトキシー4-フルオロー2-ニ

トロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 20. 2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 43 (3H, t, J=7.0Hz), 4. 27 (2H, q, J=7.0Hz), 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.8, 2.9Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.9 Hz), 8. 15 (1H, d, J=11.4Hz), 8. 57 (1H, d, J=8. 4Hz), 12. 16 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例516:化合物番号516の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ヒドロキシ-3-メチル-1-ナフチルアミンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:5.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2.38 (3H, s), 7.03 (1H, d, J=9.3Hz), 7.43 (2H, s), 7.46 (1H, d, J=2.4Hz), 7.50-7.54 (2H, m), 7.67 (1H, d, J=2.1Hz), 7.78 (1H, dd, J=6.0, 2.7Hz), 8.03 (1H, brs), 8.18 (1H, dd, J=6.0, 3.6Hz), 11.98 (1H, brs). 例517:化合物番号517の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例518:化合物番号518の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例519:化合物番号519の化合物の製造。

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例520:化合物番号520の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例521:化合物番号521の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例522:化合物番号522の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例523:化合物番号523の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例524:化合物番号524の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノビフェニルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 33-7. 38 (1H, m), 7. 44-7. 51 (3H, m), 7. 67-7. 72 (4H, m), 7. 82 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 49 (1H, s), 11. 84 (1H, s).

例525:化合物番号525の化合物の製造

 $5-スルフォサリチル酸(218 mg, 1 mm o 1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(229 mg, 1 mm o 1)、三塩化リン(88 <math>\mu$ L, 1 mm o 1)、オルトーキシレン(5 m L)の混合物を3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色固体(29 mg, 9.2%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 15 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 65 (2H, s), 7. 73 (1H, s), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H,

dd, J=8. 7, 2. 5Hz), 8. 23 (1H, d, J=2. 5Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 15 (1H, brs).

例526:化合物番号526の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 4-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 03 (1H, dd, J=8. 7, 0. 6H z), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 42 (1H, s), 8. 49 (1H, d, J=8. 7 Hz), 11. 26 (1H, s).

例527:化合物番号527の化合物の製造

原料として、3-フェニルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, t, J=8.1Hz), 7. 37 (1H, tt, J=7.5, 1.5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 56-7. 60 (3H, m), 7. 91 (1H, s), 8. 07, (1H, dd, J=8.1, 1.5Hz), 8. 48 (2H, s), 11. 00 (1H, s), 12. 16 (1H, s).

例528:化合物番号528の化合物の製造

原料として、4-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.81-6.90 (2H, m), 7.84 (1H, s,), 7.93-7.98 (1H, m,), 8.45 (2H, s,), 10.78 (1H, s), 11.81 (1H, s,).

例529:化合物番号529の化合物の製造

前述した例471において、化合物番号471の化合物との混合物を分離して得た。

収率:9.4%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 2. 16 (3H, s), 2. 34 (3H, s), 6. 69 (1H, d, J=8. 2Hz), 6. 76 (1H, brs) 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 15 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 98 (1H, s).

例530:化合物番号530の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-3-(トリフルオロメトキシ)ベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:75,2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8.8, 2.6Hz), 7. 94 (1H, dd, J=8.4, 1.6Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 15 (1H, t, J=1.5Hz), 8. 75 (1H, d, J=8.8Hz), 11. 25 (1H, s), 12. 45 (1H, s).

例531:化合物番号531の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-[2-アミノ-4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]ベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.6%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 6. 88 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 1 9 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8. 9, 1. 9Hz), 7. 76 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 98 (1H, d, J = 2.7 Hz), 8. 96 (1H, s).

例532:化合物番号532の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-(4-メトキシフェノキシ)ベンゾトリフルオライドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 85 (3H, s) 6. 81 (1H, d, J = 8. 5Hz), 6. 97-7. 02 (3H, m), 7. 08 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 30 (1H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 1. 9Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 2Hz), 8. 70 (1H, s), 8. 78 (1H, d, J=1. 6Hz), 11. 76 (1H, s).

例533:化合物番号533の化合物の製造

原料として、サリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 47.8%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 7. 00-7. 06 (2H, m), 7. 48 (1 H, dt, J=1. 5, 7. 5Hz), 7. 74 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 01-8. 08 (2H, m), 8. 79 (1H, s), 11. 09 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例534:化合物番号534の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-(2, 4-ジクロロフェニル) チアゾール 原料として、2', 4'-ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 395(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:97.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 01 (2H, s), 7. 09 (1H, s), 7. 28 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=8. 4Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-[4-(2, 4-ジクロロフェニル) チアゾール-2-イル] ベンズアミド (化合物番号534)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(2,4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:8.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 72-7. 76 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 87 (1H, brs), 12. 09 (1H, brs).

例535:化合物番号535の化合物の製造

原料として、3-イソプロピルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 99.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 4 4 (1H, Hept, J=6.9Hz), 6. 92 (1H, t, J=7.8Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8.1, 1.2Hz), 7. 44 (1H, d, J=7.5Hz), 7. 69 (1H, s), 8. 13 (3H, s), 11. 88 (1H, s). 例 5 3 6: 化合物番号 5 3 6 の化合物の製造

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 25 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 3

9 (1H, Hept, J=6. 9Hz), 7. 49-7. 51 (2H, m), 7. 71 (1H, brs), 8. 11-8. 14 (3H, m), 11. 81 (1H, brs).

例537:化合物番号537の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー3-メチルベンズアミド (化合物番号328;150mg,0.41mmol)のメタノール/水(3:1)混合溶液(5mL)に、N-ブロモコハク酸イミド(88.2mg,0.50mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を10%チオ硫酸ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(167mg,91.5%)を得た。¹H-NMR(CDCl₃):δ 2.28(3H,s),7.47(1H,s),7.50(1H,d,J=2.4Hz),7.71(1H,s),8.08(1H,brs),8.13(2H,s),11.71(1H,s).

例538:化合物番号538の化合物の製造

(1) 1-(3-ニトロフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

4, 4, 4ートリフルオロー1ーフェニルー1, 3ーブタンジオン(432.3 mg, 2mmol)、3ーニトロフェニルヒドラジン塩酸塩(379.2mg, 2 mmol)、濃塩酸(0.2mL)、エタノール(8mL)の混合物を2時間加熱還流した。反応混合物を冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1→3:1)で精製して、標題化合物の薄黄白色粉末(631.5mg, 94.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 6. 80 (1H, s), 7. 23-7. 26 (2

H, m), 7. 35-7. 45 (3H, m), 7. 54 (1H, t, J=8. 4Hz), 7. 63 (1H, ddd, J=8. 1, 1. 8, 1. 2Hz), 8. 19-8. 25 (2H, m).

(2) 1 - (3 - アミノフェニル) - 5 - フェニル - 3 - (トリフルオロメチル) ピラゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 78 (2H, s), 6. 54 (1H, ddd, J=7. 8, 1. 8, 0. 6Hz), 6. 65 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 0. 9Hz), 6. 73-6. 75 (2H, m), 7. 07 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 24-7. 36 (5H, m).

(3) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-{3-[5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル] フェニル}ベンズアミド(化合物番号538)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-(3-アミノフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 77 (1H, s), 6. 97-7. 03 (2 H, m), 7. 27-7. 45 (8H, m), 7. 65 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1, 0. 9Hz), 7. 74 (1H, t, J=2. 1Hz), 7. 93 (1 H, s), 11. 63 (1H, s).

例539:化合物番号539の化合物の製造

(1) 5-(tert-プチル)-1-(4-ニトロフェニル)-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、1, 1, 1ートリフルオロー5, 5-ジメチルー2, 4-へキサンジオン、及び4-ニトロフェニルヒドラジン塩酸塩を用いて例538(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (9H, s), 6. 51 (1H, s), 7. 62 (2H, d, J=9. 0Hz), 8. 37 (2H, d, J=9. 0Hz).

(2) 1-(4-アミノフェニル) -5-(tert-ブチル) -3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、5-(tert-ブチル)-1-(4-ニトロフェニル)-3-(トリフルオロメチル) ピラゾールを用いて例<math>538(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 98. 9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 20 (9H, s), 4. 00 (2H, br), 6. 40 (1H, s), 6. 69 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 14 (2H, d, J=9. 0Hz).

(3) N- {4- [5-(tert-ブチル)-3-(トリフルオロメチル)ピラゾール-1-イル]フェニル}-5-クロロー2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号539)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-(5-アミノフェニル)-5-(tert-ブチル)-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (9H, s), 6. 47 (1H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 40-7. 44 (3H, m), 7. 57 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 72 (2H, d, J=8. 7Hz), 8. 15 (1H, s), 11. 58 (1H, s).

例540:化合物番号540の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-3-フェニルベンズアミド(化合物番号527)を用いて例537と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 50 (3H, m), 7. 55 -7. 59 (2H, m), 7. 71 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 93 (1 H, brs), 8. 28 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 45 (2H, s), 1 1. 06 (1H, brs), 12. 16 (1H, brs).

例541:化合物番号541の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-(3, 4-ジクロロフェニル) チアゾール 原料として、3', 4'-ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 395(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 17 (2H, s), 7. 24 (1H, s), 7. 62 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 78 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-[4-(3, 4-ジクロロフェニル)
チアゾールー2-イル] ベンズアミド(化合物番号541)

原料として、5ークロロサリチル酸、及び2ーアミノー4ー(3,4ージクロロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1 H, d, J=8. 7 Hz), 7. 52 (1 H, d d, J=8. 7, 2. 7 Hz), 7. 71 (1 H, d, J=8. 4 Hz), 7. 91 (1 H, d, J=1. 8 Hz), 7. 94 (1 H, s), 8. 18 (1 H, d, J=1. 5 Hz), 12. 09 (2 H, b s).

例542:化合物番号542の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール 原料として、4'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 18 (2H, s), 7. 26 (1H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 4Hz), 8. 00 (2H, d, J=8. 1Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-{4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾールー2-イル} ベンズアミド(化合物番号542)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 81 (2H, d, J=8.4 Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 98 (1H, s), 8. 16 (2H, d, J=8.1Hz), 11. 91 (1H, bs), 12. 13 (1H, bs).

例543:化合物番号543の化合物の製造

(1) $2-re++v-N-\{4-[3,5-rz,(-1)]$ (1) $2-re++v-N-\{4-[3,5-rz,(-1)]$ (1) $2-re++v-N-\{4-[3,5-rz,(-1)]$

原料として、2-アセトキシー5-クロロ安息香酸、及び1-(4-アミノフェニル)-3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 36 (3H, s), 7. 78 (1H, s), 7. 14 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48-7. 51 (3H, m), 7.

77 (2H, d, J=9.0Hz), 7.83 (1H, d, J=2.7Hz), 8.25 (1H, s).

[1-(4-アミノフェニル) -3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ピラゾール:「ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー (Journal of Medicinal Chemistry)」,2000年,第43巻,第16号,p. 2975-2981参照] (2) N-{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル} -5-クロロー2ーヒドロキシベンズアミド (化合物番号543) 原料として、 $2-アセトキシ-N-{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル] フェニル} -5-クロロベンズアミドを用いて例2(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。$

収率:73.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.04 (1H, d, J=8.7Hz), 7.48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.63 (2H, d, J=8.7 Hz), 7.84 (1H, s), 7.89 (1H, d, J=3.0Hz), 7.94 (2H, d, J=9.0Hz), 10.65 (1H, s), 11.58 (1H, s). 例544:化合物番号544の化合物の製造

(1) 3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) - 1 - (3 - ニトロフェニル) ピラ ゾール

原料として、ヘキサフルオロアセチルアセトン、及び3-ニトロフェニルヒドラジン塩酸塩を用いて例538(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 94.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 16 (1H, s), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 8. 1Hz), 7. 88-7. 91 (1H, m), 8. 42-8. 4 5 (2H, m).

(2) 1-(3-アミノフェニル)-3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ピラ ゾール

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)-1-(3-ニトロフェニル)

ピラゾールを用いて例538(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:73.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 89 (2H, s), 6. 77-6. 87 (3 H, m), 7. 04 (1H, s), 7. 26 (1H, t, J=8. 7Hz).

(3) $2-re++v-N-\{3-[3,5-iz,(+)]$ プロング・ 3-iz (1) アング・カー 3-iz (1) アング・カー 3-iz (1) アング・カー 3-iz (1) アング・カー 3-iz (1) アング・アング・カー 3-iz (2) アング・カー 3-iz (3) アング・カー 3-iz (4) アング・カー 3-iz (3) アング・カー 3-iz (3) アング・カー 3-iz (4) アング・カー 3-iz (5) アング・カー 3-iz (6) アング・カー 3-iz (7) アング・カー 3-i

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び<math>1-(3-アミノフェニル)-3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 33 (3H, s), 7. 09 (1H, s), 7. 11 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 45-7. 52 (2H, m), 7. 67 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 78 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 95 (1H, s), 8. 29 (1H, s). (4) N- {3-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル} -5-クロロー2ーヒドロキシベンズアミド (化合物番号5 4 4) 原料として、2ーアセトキシーN- {3-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル} -5-クロロベンズアミドを用いて例2 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:69.9%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 1 0 (1H, s), 7. 34-7. 37 (1H, m), 7. 42 (1H, dd, J= 8. 7, 2. 4Hz), 7. 50 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 56 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 69-7. 73 (1H, m), 7. 95-7. 98 (2 H, m), 11. 57 (1H, s).

例545:化合物番号545の化合物の製造

(1) 2-メトキシー4-フェニル安息香酸メチル

4-クロロー2-メトキシ安息香酸メチル(904mg, 4.5mmol)、フェニルボロン酸(500mg, 4.1mmol)、炭酸セシウム(2.7g, 8.2 mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(15mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(29mg, 0.0 4mmol)を加え、120℃で8時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=10:1)で精製して、標題化合物の無色油状物(410mg, 41.2%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 91 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 31-7. 50 (3H, m), 7. 59-7. 63 (2H, m), 7. 89 (1H, d, J=8. 1Hz).

(2) 2-メトキシー4-フェニル安息香酸

2-メトキシー4-フェニル安息香酸メチル(410mg, 1.69mmol)のメタノール(5mL)溶液に2規定水酸化ナトリウム水溶液(5mL)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣に2規定塩酸を加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物の粗生成物(371mg, 96.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 93 (3H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 34 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 4 0-7. 53 (3H, m), 7. 73-7. 77 (3H, m), 12. 60 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシー 4-フェニルベンズアミド

原料として、2-メトキシー4-フェニル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 97.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 19 (3H, s), 7. 25 (1H, m), 7. 38-7. 53 (4H, m), 7. 62-7. 65 (3H, m), 8. 12 (2H, s), 8. 35 (1H, d, J=8. 1Hz), 10. 15 (1H, brs). (4) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー4-フェニルベンズアミド (化合物番号545)

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー4-フェニルベンズアミド(100mg,0.24mmol)のジクロロメタン(5mL)溶液に1M三臭化ホウ素ージクロロメタン溶液(0.71mL,0.71mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(69.3mg,71.6%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 20 (1H, dd, J=8. 4. 1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 39-7. 51 (3H, m), 7. 60-7. 64 (3H, m), 7. 70 (1H, brs), 8. 15 (2H, s), 8. 19 (1H, brs), 11. 59 (1H, s).

例546:化合物番号546の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-(2, 5-ジフルオロフェニル) チアゾール 原料として、2', 5'-ジフルオロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて 例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 45 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 11-7. 17 (1H, m), 7. 19 (2H, s), 7. 28-7. 36 (1H, m), 7. 65-7. 71 (1H, m).

(2) 5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-[4-(2,5-ジフルオロフェニル)]

チアゾールー2ーイル] ベンズアミド (化合物番号546)

原料として、5ークロロサリチル酸、及び2ーアミノー4ー(2,5ージフルオロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 22-7. 30 (1H, m), 7. 37 (1H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 72 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 77-7. 84 (1H, m), 7. 94 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 89 (1H, bs), 12. 12 (1H, bs).

例547:化合物番号547の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー4-クロロ安息香酸

原料として、4ークロロサリチル酸、濃硫酸、及び無水酢酸を用いて例34(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.1%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 25 (3H, s), 7. 42 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 94 (1H, d, J=8.1Hz), 13. 31 (1H, s).

(2) $2-アセトキシ-N-\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラ ソール-1-イル]フェニル\}-4-クロロベンズアミド$

原料として、2-アセトキシー4-クロロ安息香酸、及び<math>1-(4-アミノフェニル)-3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 37 (3H, s), 7. 08 (1H, s), 7. 23 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8.1, 2.1Hz), 7. 50 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 77 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, d, J=8.1Hz), 8. 23 (1H, s).

(3) $N-\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾール-1-イル]$ フェニル $\}-4-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号547)$ 原料として、 $2-アセトキシ-N-\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾール-1-イル]フェニル<math>\}-4-クロロベンズアミドを用いて例2(2)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03-7. 06 (2H, m), 7. 61 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 89-7. 95 (3H, m), 10. 62 (1H, s), 11. 82 (1H, s).

例548:化合物番号548の化合物の製造

(1) 1- (4-ニトロフェニル) -5-フェニル-3- (トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、4,4,4ートリフルオロー1ーフェニルー1,3ーブタンジオン、 及び4ーニトロフェニルヒドラジン塩酸塩を用いて例538(1)と同様の操作 を行い、標題化合物を得た。

収率:95.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 80 (1H, s), 7. 22-7. 26 (2 H, m), 7. 37-7. 45 (3H, m), 7. 51 (2H, d, J=9. 3H z), 8. 22 (2H, d, J=9. 0Hz).

(2) 1- (4-アミノフェニル) -5-フェニル-3- (トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、1-(4-ニトロフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例538(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 80 (2H, s), 6. 62 (2H, d, J = 8. 7Hz), 6. 72 (1H, s), 7. 08 (2H, d, J=8. 7Hz),

7. 22-7. 26 (2H, m), 7. 30-7. 33 (3H, m).

(3) 5-クロロー2-ヒドロキシーN- {4- [5-フェニル-3- (トリフルオロメチル) ピラゾールー1-イル] フェニル} ベンズアミド (化合物番号548)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-(4-アミノフェニル)-5-フェニルー3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 2 1 (1H, s), 7. 30-7. 42 (7H, m), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 79 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 89 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 61 (1H, s).

(1) 2-アミノー4-(4-メトキシフェニル) チアゾール

原料として、4'ーメトキシアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例395

(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

例549:化合物番号549の化合物の製造

収率:85.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 82 (1H, s), 6. 92 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (2H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 7Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-[4-(4-メトキシフェニル) チア ゾールー2-イル] ベンズアミド (化合物番号549)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(4-メトキシフェ ニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 80 (3H, s), 7. 01 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50-7. 55

(2H, m), 7. 86 (2H, d, J=9.0Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 90 (1H, bs), 12. 04 (1H, bs).

例550:化合物番号550の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール 原料として、3'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 94.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 19 (2H, s), 7. 27 (1H, s), 7. 61 (2H, dd, J=3. 9, 1. 5Hz), 8. 07-8. 13 (2H, m).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーNー (4-[3-(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー2ーイル ベンズアミド (化合物番号550) 原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-[3-(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.0%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 13 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2.4 Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.2Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 24-8. 27 (2H, m), 12. 16 (2H, bs).

例551:化合物番号551の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル) チア ゾール

原料として、2', 3', 4', 5', 6'-ペンタフルオロアセトフェノン、 及びチオウレアを用いて例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:86.7%

 1 H-NMR(CDCl₃): δ 5. 19 (2H, s), 6. 83 (1H, s). (2) 5-クロロー2ーヒドロキシーNー [4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル)チアゾールー2ーイル] ベンズアミド(化合物番号551)原料として、5ークロロサリチル酸、及び2ーアミノー4-(2, 3, 4, 5, 6ーペンタフルオロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 73 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 85 (1H, bs), 12. 15 (1H, bs).

例552:化合物番号552の化合物の製造

2-ヒドロキシーN- [2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] ベンズアミド(化合物番号533;175 mg,0.5 mm o 1)の四塩化炭素(5 m L)溶液に、鉄(3 mg,0.05 mm o 1)、臭素(129 μ 1,2.5 mm o 1)を加え、50 $\mathbb C$ で12時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和重曹水、水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の白色結晶(184.2 mg,72.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 92-7. 98 (1H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 2 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 27-8. 32 (1H, m), 11. 31 (1H, s).

例553:化合物番号553の化合物の製造

原料として、2,3-ジヒドロキシベンズアルデヒド、及び3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジル]チアゾリジン-2,4-ジオン(例319(1)

の化合物)を用いて例319(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:88.5%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 5. 02 (2H, s), 6. 88 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 00-7. 04 (2H, m), 7. 79 (1H, s), 8. 03 (2H, s), 8. 07 (1H, s), 9. 49 (1H, s), 9. 91 (1H, s).

例554:化合物番号554の化合物の製造

5-クロロサリチルアルデヒド(157 mg, 1 mmo1)、2-アミノー4-tertーアミルフェニル フェニル エーテル(255 mg, 1 mmo1)、エタノール(2 mL)の混合物を室温で18 時間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-ヘキサン:酢酸エチル=100:1)で精製して、標題化合物の白色固体(57 mg, 14.4%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 66 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 2 6 (6H, s), 1. 61 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 88-6. 94 (3 H, m), 7. 04 (1H, dd, J=8.0, 1.6Hz), 7. 15-7. 3 2 (7H, m), 8. 61 (1H, s), 13. 20 (1H, s).

例555:化合物番号555の化合物の製造

4-0000-2-({[2-フェノキシ-5-(tert-アミル)フェニル] イミノ}メチル)フェノール(化合物番号554;13mg,0.03mmol)、水素化ホウ素ナトリウム(1.2mg,0.03mmol)、メタノール(1mL)の混合物を室温で5分間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣を薄層シリカゲルクロマトグラフィー(n-0+サン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の無色油状物(13mg,100%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7. 6Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 6Hz), 4. 41 (2H, s), 6. 78 (1H, m), 6. 93-6. 83 (5H, m), 7. 03 (1H, m), 7. 15 (2H, m), 7. 28 (3H, m).

試験例1:インスリン抵抗性改善試験

6週齢の KKAy マウスを 2 週間高脂肪食負荷し、8 週齢時から被験化合物を一日一回、十日間腹腔内投与した。投与終了後ヒトインスリン (0.35mU/10uL/g) を腹腔内投与し、インスリン負荷前の血糖値を 1 0 0%として、経時的に一定量のインスリン負荷における血糖降下率を測定した。結果を下記の表に示す。

		血糖降下率(%)	
化合物番号	投与量(mg/kg)	20 分	80 分
	. 0	21	41
5 0	5	44	57
	30	63	73
195	5	61	55
	30	70	79

産業上の利用可能性

本発明の医薬はインシュリン抵抗性改善作用を有しており、糖尿病及びその合併症の予防及び/又は治療のための医薬として有用である。

請求の範囲

1. 下記一般式(I):

(式中、

Xは、主鎖の原子数が2ないし5である連結基(該連結基は置換基を有していてもよい)を表し、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基を表し、

環 Z は、式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、 X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン、又は式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む、糖尿病又は糖尿病の合併症の予防及び/又は治療のための医薬。

2. Xが、下記連結基群 α より選択される基(該基は置換基を有していてもよい)である請求の範囲第1項に記載の医薬。

[連結基群 α] 下記式:

ij.,

(式中、左側の結合手が環2に結合し右側の結合手がEに結合する)

3. Xが、下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する) で表される 基(該基は置換基を有していてもよい) である請求の範囲第 2 項に記載の医薬。

- 4. Aが、水素原子である請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか1項に記載の医薬。
- 5. 環Zが、 $C_6 \sim C_{10}$ のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)、又は5ないし1 3員の $^-$ クーアレーン(該 $^-$ クーアレーンは、式 $^-$ O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である請求の範囲第1項ないし第4項のいずれか

- 1項に記載の医薬。
- 6. 環 Z が、下記環群 β:

[環群β] ベンゼン環、ナフタレン環、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環

より選択される環(該環は、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である請求の範囲第5項に記載の医薬。

- 7. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に更に置換基を有していてもよいベンゼン環である請求の範囲第6項に記載の医薬。
- 8. 環Zが、式-O-A (式中、Aは一般式(I) における定義と同義である) 及び式-X-E (式中、X及びEは一般式(I) における定義と同義である) で表される基の他にハロゲン原子を更に有するベンゼン環である請求の範囲第7項に記載の医薬。
- 9. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に置換基を更に有していてもよいナフタレン環である請求の範囲第6項に記載の医薬。
- 10. Eが、置換基を有していてもよい $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基、又は置換基を有していてもよい5ないし13員の $^{\circ}$ のテロアリール基である請求の範囲第1項ないし第9項のいずれか1項に記載の医薬。
- 11. Eが、置換基を有していてもよいフェニル基である請求の範囲第10項 に記載の医薬。
- 12. Eが、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である請求の範囲第11項に記載の医薬。

- 13. Eが、置換基を有していてもよい5員のヘテロアリール基である請求の 範囲第10項に記載の医薬。
- 14 インスリン抵抗性改善作用、高インスリン血症改善作用、及び/又は高血 糖改善作用を有する請求の範囲第1項ないし第13項のいずれか1項に記載の医 薬。

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL
OF COPIES OF TRANSLATION
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 72.2)

To:

JAPON

SIKS & CO. 8th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg., 8-7, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0031

Date of mailing (day/month/year)
02 December 2004 (02.12.2004)

Applicant's or agent's file reference A31326M

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No. PCT/JP2003/007131

International filing date (day/month/year) 05 June 2003 (05.06.2003)

Applicant

INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. et al

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

AZ, CA, CH, CN, CO, EP, GH, KG, KR, MK, MZ, RO, RU, TM

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, AU, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EA, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA, OM, PH, PL, PT, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Yoshiko Kuwahara

Facsimile No.+41 22 338 90 90

Facsimile No.+41 22 740 14 35

Form PCT/IB/338 (July 1996)

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP2003/007131

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTIO	SeeNotificat	ionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)	
A31326M				
nternational application No.	International filing date (day/month/year) 05 June 2003 (05.06.2003)		Priority date (day/month/year) 05 June 2002 (05.06.2002)	
PCT/JP2003/007131				
nternational Patent Classification (IPC) or A61K 31/055, 31/121, 31/15, 3 31/341, 31/357, 31/36, 31/381	11/100, 21/10/32 2000	3, 31/185, 31/1	94, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275,	
Applicant INSTITUT	TE OF MEDICINAL MO	LECULAR D	DESIGN. INC.	
			Landiniana Examining Authority	
1. This international preliminary ex	amination report has been prep	ared by this Inte	rnational Preliminary Examining Authority	
and is transmitted to the applican	it according to a many			
This REPORT consists of a total	of 5 sheets, inc	luding this cove	r sneet.	
· ·	The state of the s		drawings which have been	
amended and are the basic	s for this report and/or sheets c the Administrative Instruction	ontaining recting under the PCT	ications made before this Authority (see Rule).	
70.16 and Section 607 of	the real she	ets	•	
These annexes consist of	a total ofshe			
This report contains indications	relating to the following items	:		
3. This report contains indications [Basis of the rep				
II Priority	. ·		and industrial applicability	
III Non-establishr	nent of opinion with regard to	novelty, inventiv	e step and industrial applicability	
IV Lack of unity	of invention	and to novelt	y inventive step or industrial applicability;	
V Reasoned state citations and e	ement under Article 35(2) with explanations supporting such st	atement	y, inventive step or industrial applicability;	
VI Certain docum	nents cited	."		
Certain defect	ts in the international application	οα		
Garage abser	vations on the international app		•	
VIII Certain ouser	,			
A		Date of comple	etion of this report	
Date of submission of the demand	(27 October 2003 (27.10.2003)	
05 June 2003 (0	5.06.2003)			
Name and mailing address of the IP	EA/JP	Authorized of	ficer	
Facsimile No.		Telephone No	.	

PCT/JP2003/007131

I. Basis	s of the report
1. With	regard to the elements of the international application:*
\boxtimes	the international application as originally filed
	the description:
	pages, as originally filed
	pages, filed with the demand
	pages, filed with the letter of
	the claims:
	pages , as originally filed
	pages, as amended (together with any statement under Article 19
	pages, filed with the demand
	pages, filed with the letter of
	the drawings:
ب	pages, as originally filed
	pages, filed with the demand
	pages, filed with the letter of
\Box	the sequence listing part of the description:
لنبا	nages
	name:
	pages, filed with the demand
2. With	regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which ntemational application was filed, unless otherwise indicated under this item.
Thes	se elements were available or furnished to this Authority in the following language which is:
닏	the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
닏	the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
ــا	the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).
3. With	h regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international iminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:
Ш	contained in the international application in written form.
	filed together with the international application in computer readable form.
Ц	furnished subsequently to this Authority in written form.
	furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
	The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
	The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.
4.	The amendments have resulted in the cancellation of:
	the description, pages
	the claims, Nos.
	the drawings, sheets/fig
5. 🗀	This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go
	beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). **
in th	acement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 70.17).
** Any 1	replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

International application No.

PCT/JP03/07131

III. N	on-establishment of	opinion with rega	rd to novelty, in	ventive step and	industrial applicab	ility	
l. Th	e questions whether ustrially applicable ha	the claimed inven	ition appears to	lea			ous), or to be
	the entire interna	tional application.					•
	claims Nos	1-					
bec	ause:						
	the said internation	onal application, or wing subject matte	r the said claims I er which does not	Nos require an interns	ational preliminary e	xamination (specify)) .
			•		•		
	•						. •
	•	•					• .
			•			·	
					•	•	
			÷ .				,
\boxtimes	the description, cl are so unclear that	aims or drawings (no meaningful op	indicate particula	ar elements below) or said claims Nos.	1-14	
n all la la spende spen	The active ingre- ranged and vario of them. Meanwhile, the a ecification in the small portion of ions of claims 1- This being the call bed requirement Therefore, because considered reas- ernational prelim	active ingredient meaning of Post the active ingredient 14. It is to such an ease the search of sonable based	ents of the phe CT Article 6 predients of the ptions of clair at that a most prior art do on the compo	us it is difficular armaceutical and disclose he pharmaceu ms 1-14 and the neaningful into cuments was ounds specifi	compositions to das in the mean trical composition the specification ternational searces conducted with	nat are fully suppling PCT Articons described in do not comply the can be carried in the scope of the specifics.	pported in le 5 is n the y with the ed out.
is sco	ope.			*			
	the claims, or said by the description	claims Nos that no meaningful	opinion could be	formed.	are so i	nadequately suppor	ted
	no international sea	arch report has bee	h established for	said claims Nos.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
A me	aningful international	preliminary exam	nination cannot b	e carried out due	to the failure of the	nucleotide and/or	amino acid
	the written form ha	s not been furnishe	ed or does not cor	mply with the star	ndard.	ons:	
	the computer reada	ble form has not be	een furnished or o	does not comply v	vith the standard.		
		•					

Incanational application No.
PCT/JP03/07131

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	·	YES
	Claims	1-14	, NO
Inventive step (IS)	Claims	•	YES
	Claims	1-14	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-14	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document 1) JP, 2001-114768, A

- 2) JP, 2002-506072, A
- 3) JP, 2000-80041, A
- 4) JP, 9-169747, A
- 5) JP, 63-104912, A
- 6) ЛР, 11-21243, А

The inventions of claims 1-14 do not appear to be novel or to involve an inventive step based on documents 1-6 cited in the ISR. Documents 1-6 state that the compounds corresponding to the active ingredients of the drugs of the inventions of this application are used as remedies for diabetes. The inventions of this application are identical to the inventions of documents 1-6, or are something that a party skilled in the art can easily invent based on the descriptions of documents 1-6, because the compounds described in documents 1-6 and the compounds which have chemical structures similar thereto are used as remedies for diabetes.

Incanational application No.

PCT/JP03/07131

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of Box:

Continuation of International Patent Classification

31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402, 31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 9/10 101, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00

特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (国際予備審査機関)

出願人代理人				•	
特許業務法人特許事務所も					
あて名	殿				
		,	PCT見解書		
√	·		(法第13条)		
東京都中央区京橋一丁目8番7 京橋日殖ビル8階	7 号		(PCT規則66)		
XX 110 A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	·	発送日	05000	١٦	
		(日.月.年)	05.08.0	13	
出願人又は代理人 の書類記号 A31326M	1	応答期間	上記発送日から 2	月 /且 以内	
国際出願番号 PCT/JP03/07131	国際出願日 (日.月.年) 05	. 06. 03	優先日 (日.月.年) 05.	06.02	
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' A6	IK31/055, 31/121, 31/	15, 31/166, 31/167	7, 31/17, 31/18, 31/18	35, 31/194, 31/2	
16, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341	, 31/357, 31/36, 31/3	81, 31/40,		·	
出願人(氏名又は名称)	1.51 mm				
株式会社医薬分子記	3計研究所 				
1. これは、この国際予備審査機関が	が作成した 1 回	目の見解書である。	······································		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	
2. この見解書は、次の内容を含む。 I X 見解の基礎					
Ⅱ □ 優先権		" -			
Ⅲ X 新規性、進歩性又は産 IV	業上の利用可能性につい	いての見解の不作成			
V X 法第13条 (PCT規	則66.2(a)(ii)) に規定	する新規性、進歩に	生又は産業上の利用可能	性についての見解	
、それを裏付けるため	の文献及び説明			-	
VI			•		
VII 国際出願に対する意見	•			•	
3. 出願人は、この見解書に応答する いつ? 上記応答期間を参照。		に朗に合わかいと	きは、出願人は、法第1	。 3条(PCT組制	
66.2(d))に規定すると	とおり、その期間の経過	前に国際予備審査	幾関に期間延長を請求す	ることができる。	
ただし、期間延長が記 ことに注意されたい。		理由があり、かつ	スケジュールに余裕があ	る場合に限られる	
どのように? 法第13条 (PCTま					
様式及び言語については、法施行規則第62条(PCT規則66.8及び66.9)を参照すること。 なお 補正書を提出する追加の機会については、法施行規則第61条の2(PCT規則66.4)を参照すること。					
補正書及び/又は答弁書の審査官による考慮については、PCT規則66.4の2を参照すること。審査官と の非公式の連絡については、PCT規則66.6を参照すること。					
応答がないときは、国際予備審査報告				,	
 4. 国際予備審査報告作成の最終期限 	良は、PCT規則69.2の	規定により	0.5. 10. 04	である。	
名称及びあて先		特許庁審査官(権		4 P 8615	
日本国特許庁(IPEA/JI 郵便番号100-8915	·	内藤(甲 一	<u> </u>	

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

電話番号 03-3581-1101 内線

I. J	見解の基礎		·		
1. හ්	この見解 答 は「 こ提出された』	下記の出願 御 類に基づい 登替え用紙は、この見	ハて作成された。 (法 解書において「出願時	第6条(PCT14条)の規定 」とする。)	こに基づく命令に応答するた
X	出願時の国際	· 奈出願審類 · ·	•		
	明細苷	第	ページ、	出願時に提出されたもの	
	明細書	第	ページ、	国際予備審査の請求審と共に	· ·
	明細審	第	ページ、) 書簡と共に提出されたもの
	請求の範囲	第	· 項、	出願時に提出されたもの	
	請求の範囲	第		PCT19条の規定に基づき	は補正されたもの
	請求の範囲	第	———··································	国際予備審査の請求審と共に	
	請求の範囲	第			- 姫田されたもの) 書簡と共に提出されたもの
_					
	図面	第	ページ/図、	出願時に提出されたもの	•
	图面	第	ページ/図、		
	図面	第	ページ/図、	付 <i>o</i>) 書簡と共に提出されたもの
	出金の金の配	刊表の部分 第	ページ、	山灰味に根山さんたたの	
ш		刊表の部分 第	ページ	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に	・坦山ナわたまの
		利表の部分 第	ページ、		-延出されたもの) 掛簡と共に提出されたもの
•					
Ĺ	-記の書類は、	下記の言語である	語であ	る.	• •
] ع. ع	_			とは55.3にいう翻訳文の言語 おり、次の配列表に基づき見解	書を作成した。
. [] この国際	出願に含まれる書面に	よる配列表		
Ī	¬	出願と共に提出された		2列事	
,	–				
-	_			出された書面による配列表	
L	_			と出された磁気ディスクによる	•
L			列表が出願時における	国際出願の開示の範囲を超える	る事項を含まない旨の陳述
	書の提出:	,			and the first and the second second
, r	」「昏回によ があった。		列と磁気ティスクによ	: る配列表に記録した配列が同-	ーである旨の陳述書の提出
	מין כיינאיים	,			
1. 補	正により、下	・ 「記の書類が削除された			
	明細書	第	ページ	•	
$\overline{\cap}$	請求の範囲	第	伍	·	
$\overline{\Box}$		図面の第			
Ш	図面	凶囮の弟			
· 🗍		t、補充欄に示したよう れなかったものとして		おける開示の範囲を越えてされ 1則70.2(c))	たものと認められるので、
	•			·	
	•				•
	- *	· · · · · ·	•	•	
				•	
		•			•

Ⅲ. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不行	F成 .
1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、 審査しない。	態歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により
国際出願全体	
∑ 請求の範囲 1−14	
理由:	
│ │ │ この国際出願又は請求の範囲	は、国際予備審査をすることを要しない
次の事項を内容としている(具体的に記載すること)。	
12 ng (m = 2 m = 2	<u>.</u>
図 明細書、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範 記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的	「調 <u>1-14</u> の」に記載すること)。
請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の	
な化合物を包含し、そのすべてについて、デ 一方、特許協力条約第6条の意味において明	
条約第5条の意味において明細書に開示され	
の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく値	
したがって、請求の範囲1-14及び明紀 ができる程度まで所定の要件を満たしていた。	
そこで、先の国際調査報告では、請求の範	
書に具体的に記載された化合物に基づいて、	
文献調査を行ったので、この調査の範囲で、	国際予備審査を行うこととする。
	: •
全部の請求の範囲又は請求の範囲	が、明細書による十分な
裏付けを欠くため、見解を示すことができない。	
[請求の範囲	_ について、国際調査報告が作成されていない。
2. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C (塩基 ガイドライン) に定める基準を満たしていないので、見解書を作	配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のための 成することができない。
書面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満た	していない。
── 磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基	準を満たしていない。

様式PCT/IPEA/408 (第Ⅲ欄) (1998年7月)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可 る文献及び説明	「能性についての法第13条 ()	P C T規則66. 2(a)(ii)に定め	る見解、それを裏付
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲		_
01761± (14,7	請求の範囲	1-14	有 無
		·	
進歩性(IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-1-4	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-14	有
•	請求の範囲		

2. 文献及び説明

文献1) JP 2001-114768 A 2) JP 2002-506072 A 3) JP 2000-80041 A 4) JP 9-169747 A 5) JP 63-104912 A 6) JP 11-21243 A

請求の範囲1-14の発明は、国際調査報告で引用された文献1-6により、新規性及び進歩性を有さない。文献1-6には、本願発明医薬の有効成分に該当する化合物が糖尿病治療薬として用いられる旨記載されており、本願発明は、文献1-6記載のものと同一であるか、又は、文献1-6記載の化合物と化学構造上類似する化合物を糖尿病治療薬として用いたものであるから、文献1-6の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 欄の続き

国際特許分類の続き

31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402, 31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 3 1/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 9/10 101, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00

特許協力条約

 $P \subset T$

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の費類記号 A31326M	今後の手続きについては、国際予備審査: IPEA/4	報告の送付通知(様式PCT/ 16)を参照すること。					
国際出願番号							
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' A61K. 16, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 3	31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 1/357, 31/36, 31/381, 31/40,	31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/2					
出願人 (氏名又は名称) 株式会社医薬分子設計	研究所						
1. 国際予備審査機関が作成したこの目	国際予備審査報告を法施行規則第57条(P(CT36条)の規定に従い送付する。					
2. この国際予備審査報告は、この表紙	ほを含めて全部で 5 ページ	がらなる。					
この国際予備審査報告には、所 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT この附属審類は、全部で	対属番類、つまり補正されて、この報告の 引用細書、請求の範囲及び/又は図面も添作 実施細則第607号参照) 	を礎とされた及び/又はこの国際予備審 †されている。					
3. この国際予備審査報告は、次の内容	きを含む。						
I X 国際予備審査報告の基礎							
Ⅱ □ 優先権							
Ⅲ X 新規性、進歩性又は産業	上の利用可能性についての国際予備審査報	告の不作成					
IV							
V X PCT35条(2)に規定す の文献及び説明	こる新規性、進歩性又は産業上の利用可能性	Eについての見解、それを裏付けるため					
VI ある種の引用文献							
YII 国際出願の不備							
VII 国際出願に対する意見		,					
国際予備審査の請求書を受理した日	国際予備案を報告を作	ERT I A H					

国際予備審査の請求書を受理した日 05.06.03 国際予備審査報告を作成した日 27.10.03 名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3492

1.	国際予備審査	段告の基礎				
1.	この国際予備 応答するため PCT規則70.	こ提出された	下記の出願書類に に差し替え用紙は	基づいて作成さ 、この報告 答 に	れた。(法第6条(PC おいて「出願時」とし、	T14条)の規定に基づく命令に本報告事には添付しない。
[X 出願時の国	祭出願事類				
[明細書	第		_ ベージ、	出願時に提出されたも	ທ
	明細醬 明細醬	第 第 	·	ーページ、 ーページ、 ーページ、	国際予備審査の請求審	と共に提出されたもの ₋ 付の審簡と共に提出されたもの
. [請求の範囲 請求の範囲	第 第	*	項、	出願時に提出されたも	
	請求の範囲	第 ———		— ^{項、} 項、	PCT19条の規定に	
	請求の範囲	第		^{項、} 項、	国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	図面図面	第		ページ/図、		
	図面	第 ———		ページ/図、 ページ/図、	国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの (付の書簡と共に提出されたもの)
	明細書の配列			ページ、	出願時に提出されたもの	
	明細書の配列 明細書の配列			 _ページ、 ページ、	国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
2.	上記の出願審製	間の言語は、	下記に示す場合を	を除くほか、この	の国際出願の言語である。	•
•	上記の書類は、	下記の言語	である	語であ	5.	
			出されたPCT規		う翻訳文の言語	•
	_		いう国際公開の記		.は55.3にいう翻訳文の言	***
3.				•	•	型 と国際予備審査報告を行った。
			いる書面による配	•	10分、人以此外及他盡力。	・国际「湘省互牧音を行うた。
	_		いつ音画による配 是出された磁気デ		· T:	
	_				•	
					出された書面による配列	
					出された磁気ディスクに	
	番の提出	があった				超える事項を含まない旨の陳述
	があった。	口配列表に言	C取した配列と磁	気ティスクによ	る配列表に記録した配列	が同一である旨の陳述書の提出
4	補正により、下		削除された。		•	
	明細書	第		_ページ		
느	5	第	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_項		
L	図面	図面の第 _	·····	~ -:	ジ /図	•
5. [れるので、そ	の補正がさ	、補充欄に示した れなかったものと に考慮しなければ	:して作成した。	(PCT規則70.2(c) こ	5囲を越えてされたものと認めら の補正を含む差し替え用紙は上
				-		
				•		•
				•		•
					•	
			•			

<u>ш.</u> â	所規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
1. 次版	こ関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により ELしない。
	國際出願全体
X a	雪求の範囲 1-14
理由:	
	D国際出願又は請求の範囲
区 明細	書、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲 1-14 の
□ 本文 □	が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。 請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲かつ多彩
,	な化台物を包含し、そのすべてについて、完全な調査を行うことは困難である
3	一方、特許協力条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、特許協力 条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-14
(の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。 したがって、請求の範囲1-14及び明細書は、有意義な国際調査をすること
7	ができる程度まで所定の要件を満たしていない。
·	そこで、先の国際調査報告では、請求の範囲1-14の発明については、明細書に具体的に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術
	文献調査を行ったので、この調査の範囲で、国際予備審査を行うこととする。
٠.	
□ 全部	の請求の範囲又は請求の範囲 が、明細書による十分な
_	けを欠くため、見解を示すことができない。
□ 請求	の範囲 について、国際調査報告が作成されていない。
2. ヌク	レオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C(塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のための
ガイ・	ドライン)に定める基準を満たしていないので、有効な国際予備審査をすることができない。
	書面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。
	磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。

. 見解			
新規性(N)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-14	無
進歩性(IS)	請求の範囲		·
	請求の範囲	1-14	
産業上の利用可能性 (IA)	' 請求の範囲	1-14	· ·
	請求の範囲		*************************************

- 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)
 - 文献1) JP 2001-114768 A 2) JP 2002-506072 A 3) JP 2000-80041 A 4) JP 9-169747 A 5) JP 63-104912 A 6) JP 11-21243 A

請求の範囲1-14の発明は、国際調査報告で引用された文献1-6により、新規性及び進歩性を有さない。文献1-6には、本願発明医薬の有効成分に該当する化合物が糖尿病治療薬として用いられる旨記載されており、本願発明は、文献1-6記載のものと同一であるか、又は、文献1-6記載の化合物と化学構造上類似する化合物を糖尿病治療薬として用いたものであるから、文献1-6の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 欄の続き

国際特許分類の続き

31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402, 31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 3 1/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 9/10 101, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



. 1919 B BING ON BURNER ON BERKER BURNER
(43) 国際公開日 2003 年12 月18 日 (18.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/103648 A1

(51) 国際特許分類⁷: A61K 31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 31/4035, 31/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/07131

(22) 国際出願日:

2003年6月5日(05.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-164524 2002年6月5日(05.06.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 医薬分子設計研究所 (INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC.) [JP/JP]; 〒113-0033 東 京都文京区本郷5丁目24番5号角川本郷ビル4F Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 武藤 進 (MUTO,Susumu) [JP/JP]; 〒184-0003 東京都 小金井市 緑町 1-6-7 メイプルコーポB202 Tokyo (JP). 板井昭子 (ITAI,Akiko) [JP/JP]; 〒113-0033 東京都文

京区本郷5丁目24番5号角川本郷ビル4F株式 会社医薬分子設計研究所内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 特許業務法人特許事務所サイクス (SIKS & CO.); 〒104-0031 東京都 中央区 京橋一丁目 8番 7 号京橋日殖ビル 8 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

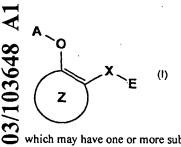
添付公開書類:

--- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES

(54) 発明の名称: 糖尿病治療薬



(57) Abstract: A medicine for the prevention of and/or treatments for diabetes or complications of diabetes, which contains as an active ingredient a substance selected from the group consisting of a compound represented by the following general formula (I): (I) [wherein X represents a connecting group in which the main chain has 2 to 5 atoms (the group has been optionally substituted); A represents hydrogen or acetyl; E represents optionally substituted aryl or optionally substituted heteroaryl; and ring Z represents either arene which may have one or more substituents besides the groups represented by the formula -O-A (wherein A has the same meaning as defined above) and the formula -X-E (wherein X and E have the same meanings as defined above) or heteroarene

which may have one or more substituents besides the groups represented by the formula -O-A (wherein A has the same meaning as defined above) and the formula -X-E (wherein X and E have the same meanings as defined above)], pharmacologically acceptable salts thereof, and hydrates and solvates of these.

Family list 5 family members for: AU2003242137 Derived from 5 applications.



- 1 THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES
 Publication info: AU2003242137 A1 2003-12-22
- 2 THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES
 Publication info: CA2488342 A1 2003-12-18
- 3 Therapeutic drug for diabetes
 Publication info: CN1658850 A 2005-08-24
- 4 THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES
 Publication info: EP1510207 A1 2005-03-02
- 5 THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES
 Publication info: W003103648 A1 2003-12-18

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

International application No. PCT/JP03/07131

	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ A61K31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18,							
Inc.	31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341,							
	31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 313/4035, 43/404,							
According t	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
	S SEARCHED							
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)	21 /10					
Int.	Cl ⁷ A61K31/055, 31/121, 31/15, 31/185, 31/194, 31/216, 31							
	31/357, 31/36, 31/381, 31,							
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched								
. Documental	ion scalence outer man number decementation to the		in the horas sometica					
	ata base consulted during the international search (name		rch terms used)					
CA(S	TN), REGISTRY (STN), WPIDS (STN)							
).					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		·					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.					
Х	JP 2001-114768 A (Pfizer Pro	oducts Inc.),	1-14					
	24 April, 2001 (24.04.01), Full text							
•	& EP 1088819 A							
X	JP 2002-506072 A (Novo Nordi		1-14					
	26 February, 2002 (26.02.02), Full text	, , , , ,	,					
	& EP 1080095 A	ِ ا						
v	TD 2000 00041 7 (Manaha Cair	las Co. The	1-14					
Х	JP 2000-80041 A (Tanabe Seiy 21 March, 2000 (21.03.00),	raku Co., Ltd.,	1-14					
	Full text		-					
	(Family: none)	·						
			•					
· .								
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.						
	categories of cited documents:	"T" later document published after the inte						
conside	ent defining the general state of the art which is not ared to be of particular relevance	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory und	erlying the invention					
"E" carlier date	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.						
	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the						
special	reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive step	when the document is					
means		combination being obvious to a person	skilled in the art					
	ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed	"&" document member of the same patent	family					
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international search	ch report					
1/ 0	uly, 2003 (17.07.03)	05 August, 2003 (05	0.08.03)					
	<u></u>							
	nailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer						
-								
Facsimile N	csimile No. Telephone No.							

	C (続き). 関連すると認められる文献					
	引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
	X	JP 9-169747 A (杏林製薬株式会社)1997.0 6.30, 文献全体 (ファミリーなし)	1-14			
	X	JP 63-104912 A (株式会社津村順天堂)1988. 05.10, 文献全体(ファミリーなし)	1-14			
	X	JP 11-21243 A (田辺製薬株式会社)1999.0 1.26,文献全体(ファミリーなし)	1-14			
	•					
.	·: ·					
-						
	·					

International application No. PCT/JP03/07131

Box I Observations when	re certain claims we	ere found unsearchal	ole (Continuation of	item 2 of first sh	eet)	
This international search rep	port has not been est	ablished in respect of	certain claims under	Article 17(2)(a) fo	or the following	reasons:
1. Claims Nos.:					· .	
because they relat	e to subject matter no	ot required to be searc	thed by this Authorit	, y, namely:		
٠.	•					*
						:
2. X Claims Nos.: 1-	-14 -		-		•	
because they relate extent that no mea (See extra sh	ningful international	national application to search can be carried	hat do not comply wi l out, specifically:	th the prescribed i	equirements to	such an
,			. •			
	•					٠.
3. Claims Nos.:						yê.
because they are d	ependent claims and	are not drafted in acc	ordance with the sec	ond and third sent	ences of Rule 6.	4(a).
Box II Observations whe	re unity of invention	n is lacking (Continu	ation of item 3 of fi	rst sheet)		
This International Searching					···	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				• •		•
-				· · · · ·		•
e .					•	
			• • • • •			
				•		
	•			,		٠.
•				•		
·	litional search fees w	ere timely paid by the	applicant, this intern	national search rep	ort covers all se	archable
claims.			٠,			, .
As all searchable c	laims could be search	ned without effort just	tifying an additional	fee, this Authority	did not invite p	ayment
of any additional fe					•	
		search fees were time	•	ant, this internation	nal search repo	rt covers
only trose claims is	or which lees were p	aid, specifically claim	ıs Nos.:	•		
		·				
		-		•	•	
				٠		
•. •					•	
. No required addition	nal search fees were	timely paid by the ap	plicant. Consequently	y, this internations	il search report i	is
	,	d in the claims; it is o				
		•	-	,	•	
•	•	•				
temark on Protest	The additional sear	rch fees were accomp	anied by the anolican	it's protest	:	. ·
		•	•	•	•	
	140 brocest accomp	anied the payment of	additional Search lee			
			•	•		

International application No.

PCT/JP03/07131

Continuation of A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (International Patent Classification (IPC))

Int.Cl⁷ 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402, A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00

(According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC)

Continuation of B. FIELDS SEARCHED

Minimum Documentation Searched(International Patent Classification (IPC))

Int.Cl⁷ 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402, A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Continuation of Box No.I-2 of continuation of first sheet(1)

The active ingredients in the medicinal compositions of claims 1-14 involve an extremely wide range of various compounds. It is hence difficult to make a complete search for all of them. On the other hand, the active ingredients which are supported by the description in the meaning of Article 6 of the PCT and are disclosed in the description in the meaning of Article 5 of the PCT are limited to an extremely small part of the active ingredients for the medicinal compositions of claims 1-14.

Consequently, claims 1-14 and the description do not comply with the given requirements to such a degree that a meaningful international search can be made.

In this international search report, a search with respect to claims 1-14 was hence made for compounds specified in the description through prior art documents within the range of a reasonable burden.

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ A61K31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' A61K31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), REGISTRY (STN), WPIDS (STN)

C. 関連する	C. 関連すると認められる文献				
引用文献の		関連する			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号			
X	JP 2001-114768 A (ファイザー・プロダクツ・イ	1-14			
	ンク)2001.04.24, 文献全体 & EP 108881				
	9 A				
X	JP 2002-506072 A (ノボ ノルディスク アクテ	1 - 14			
	ィーゼルスカブ) 2002.02.26, 文献全体 & EP 1				
-	080095 A	_			
X.	JP 2000-80041 A (田辺製薬株式会社)2000.	1-14			
	03.21,文献全体(ファミリーなし)				
		* *			

区欄の続きにも文献が列挙されている。

| パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 17.07.03	国際調査報告の発送日 05.08.03
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 内藤 伸一 4P 8615
東京都千代田区霞が閉三丁日4番3号	類話巻号 03-3581-1101 内線 3492

International application No. PCT/JP03/07131

	C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*		Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
	X	JP 9-169747 A (Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.), 30 June, 1997 (30.06.97), Full text (Family: none)	1-14			
	X	JP 63-104912 A (Tsumura Juntendo Co., Ltd.), 10 May, 1988 (10.05.88), Full text (Family: none)	1-14			
	X	JP 11-21243 A (Tanabe Seiyaku Co., Ltd.), 26 January, 1999 (26.01.99), Full text (Family: none)	1-14			

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/07131

	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)			
法第8条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。				
1.	請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、			
	-			
2. 🛚	請求の範囲 <u>1-14</u> は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、			
·				
	別紙参照			
3. 🗌	請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。			
第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)			
次に述	べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。			
1.	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。			
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。			
з. []	出願人が必要な追加調査手教料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。			
4. [出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。			
-				
追加調金	ビ手数料の異議の申立てに関する注意			
	」 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。			
1	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。			

符 許 協 力 条 約

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 A31326M	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP03/07131	国際出願日 (日.月.年) 05.06.03	優先日 (日.月.年) 05.06.02				
出願人 (氏名又は名称) 株式:	会社医薬分子設計研究所					
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される	「報告を法施行規則第41条(PCT18 <i>条</i>)。	e) の規定に従い出願人に送付する。				
この国際調査報告は、全部で 5	ページである。					
□ この調査報告に引用された先行技	添文献の写しも添付されている。					
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出され	ほか、この国際出願がされたものに基づれた国際出願の翻訳文に基づき国際調査	を国際調査を行った。 を行った。				
b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。						
者の提出があった。 		*C/こ配列が同一である音の陳述				
2. X 請求の範囲の一部の調査が 3.						
·	人が提出したものを承認する。					
	示すように国際調査機関が作成した。					
5. 要約は 区 出願	人が提出したものを承認する。					
国際	欄に示されているように、法施行規則第 調査機関が作成した。出願人は、この国 際調査機関に意見を提出することができ	47条(PCT規則38.2(b))の規定により 際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ る。				
6. 要約書とともに公表される図は、 第図とする。	人が示したとおりである。	区 なし				
□出願	人は図を示さなかった。					
本図	は発明の特徴を一層よく表している。					

様式PCT/ISA/210 (第1ページ) (1998年7月)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/07131

	第Ⅰ欄	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)
	法第8:	条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作かった。
	1.	請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
		つまり、
	2. 🗓	
		ない国際出願の部分に係るものである。つまり、
		別紙参照
	3. [請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に
		従って記載されていない。
	第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
•	次に対	とべるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
	· .	
	٠	
	1. [出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
. 1		
	2. [追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
	3. 🗌	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
	,	
	4. []	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載 されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
	追加調本	手数料の異議の申立てに関する注意
		主教科の美議の中立でに関する任意 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
		追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。
L		

様式PCT/ISA/210 (第1ページの続葉 (1)) (1998年7月)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' A61K31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' A61K31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), REGISTRY (STN), WPIDS (STN)

	ると認められる文献	i i
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2001-114768 A (ファイザー・プロダクツ・インク)2001.04.24, 文献全体 & EP 108881 9 A	1-14
Х	JP 2002-506072 A (ノボ ノルディスク アクティーゼルスカブ) 2002.02.26,文献全体 & EP 1080095 A	1-14
х	JP 2000-80041 A (田辺製薬株式会社)2000. 03.21, 文献全体 (ファミリーなし)	1-14

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

1	C (続き).	関連すると認められる文献	
	引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
	X	JP 9-169747 A (杏林製薬株式会社)1997.0 6.30, 文献全体 (ファミリーなし)	1-14
	X	JP 63-104912 A (株式会社津村順天堂)1988. 05.10,文献全体(ファミリーなし)	1-14
	X	JP 11-21243 A (田辺製薬株式会社)1999 0 1.26,文献全体(ファミリーなし)	1-14
	,		:
	,		
إ			
			· ·
.[·		

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)

- A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))の続き Int.Cl⁷ A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00
- B. 調査を行った分野 Int. Cl⁷ A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375

第1欄の2. について

請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲かつ多彩な化合物を包含し、そのすべてについて、完全な調査を行うことは困難である。一方、特許協力条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、特許協力条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。

したがって、請求の範囲1-14及び明細書は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない。

そこで、この国際調査報告では、請求の範囲1-14の発明については、明細書に具体的に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行った。

- A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))の続き Int.Cl⁷ A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00
- B. 調査を行った分野

Int.Cl⁷ A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375

第 I 欄の 2. について

請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲かつ多彩な化合物を包含し、そのすべてについて、完全な調査を行うことは困難である。一方、特許協力条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、特許協力条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。

したがって、請求の範囲1-14及び明細書は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない。

そこで、この国際調査報告では、請求の範囲1-14の発明については、明細書に具体的 に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行った。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.